PCT

国際事務局



特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類6 C07C 317/44, 317/22, 317/24, 317/44, 323/09, 323/18, 323/22, 323/31, 323/62, A61K 31/10, 31/11, (11) 国際公開番号

WO96/26921

31/12, 31/165, 31/235, 31/275

(43) 国際公開日

1996年9月6日(06.09.96)

(21) 国際出願番号 (22) 国際出願日 PCT/JP96/00499

A1

1996年3月1日(01.03.96)

(30) 優先権データ

特願平7/66903

1995年3月1日(01.03.95)

JР

(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について)

富山化学工業株式会社

(TOYAMA CHEMICAL CO., LTD.)[JP/JP]

〒160 東京都新宿区西新宿三丁目2番5号 Tokyo, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出顧人(米国についてのみ)

茶木久晃(CHAKI, Hisaaki)[JP/JP]

〒930-13 富山県上新川郡大山町小原屋455-1 Toyama, (JP)

黒田 宏(KURODA, Hiroshi)[JP/JP]

〒930 富山県富山市松若町9-1 Toyama, (JP)

牧野伸治(MAKINO, Shinji)[JP/JP]

〒938 富山県黒部市三日市3490 Toyama, (JP)

新田 純(NITTA, Jun)[JP/JP]

〒936 富山県滑川市吾妻町366-7 Toyama, (JP)

田中啓一(TANAKA, Keiichi)[JP/JP]

〒930 富山県富山市下新北町1-31 Toyama, (JP)

稲場太喜広(INABA, Takihiro)[JP/JP]

〒936 富山県滑川市上小泉713 Toyama, (JP)

(74) 代理人

弁理士 浅村 皓,外(ASAMURA, Kiyoshi et al.)

〒100 東京都千代田区大手町2丁目2番1号

新大手町ビル331 Tokyo, (JP)

(81) 指定国

AU, CA, KR, NZ, US, 欧州特許(AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

添付公開書類

国際調查報告書

(54) Tide: NOVEL BIPHENYL DERIVATIVES OR SALTS THEREOF, AND ANTI-INFLAMMATORY AGENTS CONTAINING THE SAME

(54) 発明の名称 新規なビフェニル誘導体またはその塩およびそれらを含有する抗炎症剤

$$R^{1} = \sum_{i=1}^{R^2} O_{in}$$

$$R^{1} = \sum_{i=1}^{R^3} O_{in}$$

$$R^{1} = \sum_{i=1}^{R^3} O_{in}$$

$$R^{1} = \sum_{i=1}^{R^3} O_{in}$$

$$R^{1} = \sum_{i=1}^{R^3} O_{in}$$

(57) Abstract

Biphenyl derivatives represented by general formula (1), or salts thereof which have excellent antiinflammatory, antipyric/analgesic and antiarthritic effects and thus are useful as medicines, wherein R¹ represents lower alkyl, aryl or amino; R² represents aryl or -Z-R⁵ (wherein R⁵ represents alkyl, alkenyl, alkylsulfonyl, aryl, etc; and Z represents oxygen, sulfur, imino, etc.); R³ and R⁴ represent each hydroen, halogeno, cyano, azido, nitro, amino, carboxy, hydroxy, acyl, alkoxycarbonyl, alkyl, alkenyl, alkoxy, alkylthio, etc.; and n is 0, 1 or 2.

(57) 要約

一般式

$$R^{2} \bigcirc R^{3}$$

$$R^{1} \stackrel{S}{\bigcirc} \bigcirc n$$

「式中、 R ¹ は、 低級アルキル基またはアリール基もしくはアミノ 基を; R ² は、アリール基または一般式 – Z – R ⁵

(式中、R[®]は、アルキル、アルケニル、アルキルスルホニル基、アリール基等を; Z は、酸素原子、硫黄原子、イミノ基等を示す。)で表わされる基を; R[®]および R⁴は、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、アジド基、ニトロ基、アミノ基、カルボキシル基、ヒドロキシル基、アシル基、アルコキシカルボニル基またはアルキル、アルケニル、アルコキシ、アルキルチオ基等を;

nは0、1または2を示す。」

で表わされるビフェニル誘導体またはその塩は、優れた抗炎症作用 、解熱鎮痛作用および抗関節炎作用を有し、医薬品として有用であ る。

情報としての用途のみ

PCTに基づいて公開される国際出願をパンフレット第一頁にPCT加盟国を同定するために使用されるコード

明細書

1

新規なビフェニル誘導体またはその塩およびそれらを含有する抗炎症剤 技術分野

本発明は、一般式[1]

5

「式中、R¹は、ハロゲン原子で置換されていてもよい低級アルキルまたはアリール基もしくは保護されていてもよいアミノ基を;R²は、置換されていてもよいアリール基または一般式

 $-Z-R^{5}$

(式中、R fは、置換されていてもよいアルキル、アルケニル、アルキルスルホニ 10 ル、シクロアルキル、アリール、アルアルキルまたは複素環式基を; 2は、酸素 原子、硫黄原子、置換されていてもよいイミノ基、ヒドロキシル基で置換されて いてもよいメチレン基、カルボニル基またはビニレン基を示す。) で表わされる 基を; R³およびR⁴は、同一または異なって、水素原子、ハロゲン原子、シアノ 基、アジド基、ニトロ基、保護されていてもよいアミノ基、保護されていてもよ いカルボキシル基、保護されていてもよいヒドロキシル基、アシル基、アルコキ シカルボニル基または置換されていてもよいアルキル、アルケニル、アルコキシ、 アルキルチオ、アルキルスルフィニル、アルキルスルホニル、アルキルスルホニ ルオキシ、アルキルスルホニルアミノ、アミジノ、グアニジノ、アリールオキシ、 シクロアルキル、カルバモイル、スルファモイル、アルキルアミノ、アシルアミ 20 ノ、オキサロ、アルコキシオキサリル、アルコキシオキサリルアミノ、窒素原子 を介して結合する含窒素複素環式カルボニル、アリールもしくは複素環式基を; nは、0、1または2を示す。|

で表わされるビフェニル誘導体またはその塩およびそれらを含有するCOX-2 25 選択的阻害剤および抗炎症剤に関する。

従来技術

20

これまで、慢性関節リウマチを含む炎症性疾患の治療には、アスピリン、インドメタシン等を代表とする多くの非ステロイド性抗炎症剤が供されている。これらの非ステロイド系酸性抗炎症剤の主な作用機序は、シクロオキシゲナーゼ(COX)の阻害作用に基づくプロスタグランジン(PG)の生合成阻害作用である。一方、臨床での消化管障害および腎障害などの副作用もまたCOXの阻害作用によるものであり、抗炎症作用の発現と副作用の発現は、表裏一体の関係にあるといえる。近年、このCOXのアイソザイムとしてCOX-2(従来型は、COX-1とされた)が見いだされた。すなわち、COX-1は、構成酵素であるのに対し、COX-2は、誘導型の酵素であり、炎症により特異的に炎症部位に誘導される酵素である。よって、COX-2を選択的に阻害する薬剤は、副作用の少ない抗炎症剤となる可能性が示唆されている[炎症と免疫、第3巻、第1号、第14-36頁(1995年)][ネイチャー(Nature)、第367巻、第215-216頁(1994年)]。

従来、上記薬剤は、その治療に必要な使用量と副作用、特に潰瘍誘発作用を発 5 現する使用量との間に大きな差がなく、満足のできるものではなかった。そのた め、副作用の少ない、安全性の高い抗炎症剤の開発が望まれていた。

発明の開示

このような状況下において、本発明者らは、鋭意検討を行なった結果、一般式 [1] の化合物またはその塩が、COX-2選択的阻害活性を有し、極めて優れた抗炎症、解熱鎮痛、抗関節炎作用を有し、さらに、消化管障害などの副作用が極めて少ないことを見いだし、本発明を完成するに至った。

以下、本発明化合物について詳述する。

本明細書において各用語は、特にことわらない限り、ハロゲン原子とは、フッ素原子、塩素原子、臭素原子およびヨウ素原子を;アシル基とは、たとえば、ホルミル基、アセチルもしくはプロピオニルなどのC₂₋₁₀アルカノイル基、ベンゾイルもしくはナフトイルなどのアロイル基およびニコチノイル、テノイル、ピロリジノカルボニルもしくはフロイル基などの複素環カルボニル基などのアシル基を;アシルアミノ基とは、たとえば、ホルミルアミノ、アセチルアミノ、プロピオニルアミノおよびブチリルアミノなどのようなC₁₋₁₀アシルアミノ基を;アリー

ル基とは、たとえば、フェニルおよびナフチルなどの基を; アルキル基とは、た とえば、メチル、エチル、nープロピル、イソプロピル、nーブチル、secーブチル、 イソブチル、tenーブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチルおよびオクチルなどの 直鎖状もしくは分枝鎖状のCょっアルキル基を;アルキルチオ基とは、たとえば、 メチルチオ、エチルチオ、nープロピルチオ、イソプロピルチオ、nーブチルチオ、 イソプチルチオ、secーブチルチオ、tenーブチルチオ、ペンチルチオ、ヘキシルチ オ、ヘプチルチオおよびオクチルチオなどの直鎖状または分枝鎖状 С 1,10 アルキル チオ基を;アルキルスルフィニル基とは、たとえば、メチルスルフィニル、エチ ルスルフィニル、nープロピルスルフィニル、イソプロピルスルフィニル、nーブ チルスルフィニル、イソブチルスルフィニル、secーブチルスルフィニル、tertーブ チルスルフィニル、ペンチルスルフィニル、ヘキシルスルフィニル、ヘプチルス ルフィニルおよびオクチルスルフィニルなどの直鎖状または分枝鎖状C_{1:10}アルキ ルスルフィニル基を;アルキルスルホニル基とは、たとえば、メチルスルホニル、 エチルスルホニル、nープロピルスルホニル、イソプロピルスルホニル、nーブチ ルスルホニル、イソブチルスルホニル、sec-ブチルスルホニル、tert-ブチルスル 15 ホニル、ペンチルスルホニル、ヘキシルスルホニル、ヘプチルスルホニルおよび オクチルスルホニルなどの直鎖状または分枝鎖状 С 100 アルキルスルホニル基を; アルキルスルホニルオキシ基とは、たとえば、メチルスルホニルオキシ、エチル スルホニルオキシ、 nープロピルスルホニルオキシ、イソプロピルスルホニルオ 20 キシ、 nーブチルスルホニルオキシ、イソブチルスルホニルオキシ、 secーブチル スルホニルオキシ、 ten-ブチルスルホニルオキシ、ペンチルスルホニルオキシ、 ヘキシルスルホニルオキシ、ヘプチルスルホニルオキシおよびオクチルスルホニ ルオキシなどの直鎖状または分枝鎖状C 1.10アルキルスルホニルオキシ基を; ア ルキルスルホニルアミノ基とは、たとえば、メチルスルホニルアミノ、エチルス ルホニルアミノ、nープロピルスルホニルアミノ、イソプロピルスルホニルアミノ、 25 n-ブチルスルホニルアミノ、イソブチルスルホニルアミノ、sec-ブチルスルホニ ルアミノ、tertーブチルスルホニルアミノ、ペンチルスルホニルアミノ、ヘキシル スルホニルアミノ、ヘプチルスルホニルアミノおよびオクチルスルホニルアミノ などの直鎖状または分枝鎖状C₁₋₁₀アルキルスルホニルアミノ基を;低級アルケニ

ル基とは、たとえば、ビニル、アリル、プロペニル、イソプロペニル、ブテニル、 イソプテニルおよびペンテニルなどの直鎖状および分枝鎖状のC25アルケニル基 を;アルケニル基とは、たとえば、ビニル、アリル、プロペニル、イソプロペニ ル、プテニル、イソプテニル、ペンテニル、ヘキセニル、ヘプテニルおよびオク テニルなどの直鎖状もしくは分枝鎖状のC 2-10アルケニル基を;アルコキシ基とは、 たとえば、メトキシ、エトキシ、nープロポキシ、イソプロポキシ、nープトキシ、 イソプトキシ、secーブトキシ、tertーブトキシ、ペンチルオキシ、ヘキシルオキシ、 ヘプチルオキシおよびオクチルオキシなどの直鎖状もしくは分枝鎖状のC 1.10 アル コキシ基を;アルコキシカルボニル基とは、たとえば、メトキシカルボニル、エ トキシカルボニルおよびプロポキシカルボニルなどの直鎖状もしくは分枝鎖状の 10 С 18 アルキルオキシカルボニル基を; アルアルキル基とは、たとえば、ベンジル、 ジフェニルメチル、トリチルおよびフェネチル基などのアルC」、アルキル基を; シクロアルキル基とは、たとえば、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペン チル、シクロヘキシルおよびシクロヘプチルなどのC30シクロアルキル基を;低 級アルキル基とは、たとえば、メチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n 15 ープチル、secーブチル、イソブチル、tenーブチルおよびペンチルなどの直鎖状も しくは分枝鎖状のC」。アルキル基を;低級アルコキシ基とは、たとえば、メトキ シ、エトキシ、nープロポキシ、イソプロポキシ、nーブトキシ、イソブトキシ、 secーブトキシ、tenーブトキシおよびペンチルオキシなどの直鎖状もしくは分枝鎖 状のCisアルコキシ基を;複素環式基とは、たとえば、アゼチジニル、チエニル、 20 フリル、ピロリル、イミダゾリル、ピラゾリル、チアゾリル、イソチアゾリル、 オキサゾリル、イソオキサゾリル、フラザニル、ピロリジニル、ピロリニル、イ ミダゾリジニル、イミダゾリニル、ピラゾリジニル、ピラゾリニル、1,3,4ーオ キサジアゾリル、1,2,3-チアジアゾリル、1,2,4-チアジアゾリル、1,3,4-チアジアゾリル、1.2.3-トリアゾリル、1.2.4-トリアゾリル、テトラ ゾリル、チアトリアゾリル、ピリジル、ピラジニル、ピリミジニル、ピリダジニ ル、ピペリジニル、ピペラジニル、ピラニル、モルホリニル、1,2,4ートリアジ ニル、ベンゾチエニル、ナフトチエニル、ベンゾフリル、イソベンゾフリル、ク ロメニル、インドリジニル、イソインドリル、インドリル、インダゾリル、プリ

ニル、キノリル、イソキノリル、フタラジニル、ナフチリジニル、キノキサリニ ル、キナゾリニル、シノリニル、フテリジニル、イソクロマニル、クロマニル、 インドリニル、イソインドリニル、ベンゾオキサゾリル、トリアゾロピリジル、 テトラゾロピリダジニル、テトラゾロピリミジニル、チアゾロピリダジニル、チ アジアゾロピリダジニル、トリアゾロピリダジニル、ベンズイミダゾリル、ベン ズチアゾリル、1,2,3,4 - テトラヒドロキノリル、イミダゾ[1,2-b] [1. 2,4] トリアジニルおよびキヌクリジニルなどのような酸素原子、窒素原子およ び硫黄原子から選ばれる少なくとも1つの異項原子を含有する4-7員または縮 合複素環式基を;含窒素複素環式カルボニル基とは、たとえば、ピロリルカルボ ニル、ピロリジニルカルボニル、ピペリジルカルボニル、ピペラジニルカルボニ ル、イミダゾリルカルボニル、ピラゾリルカルボニル、ピリジルカルボニル、テ トラヒドロピリジルカルボニル、ピリミジニルカルボニル、モルホリニルカルボ ニル、チオモルホリニルカルボニル、キノリルカルボニル、キノリジニルカルボ ニル、テトラヒドロキノリニルカルボニル、テトラヒドロイソキノリニルカルボ ニル、キヌクリジニルカルボニル、チアゾリルカルボニル、テトラゾリルカルボ ニル、チアジアゾリルカルボニル、ピロリニルカルボニル、イミダゾリニルカル ボニル、イミダゾリジニルカルボニル、ピラゾリニルカルボニル、ピラゾリジニ ルカルボニル、プリニルカルボニルおよびインダゾリルカルボニル基などの該環 を形成する異項原子として1つ以上の窒素原子を含み、さらに1つ以上の酸素原 子または硫黄原子を含んでいてもよい5員もしくは6員環、縮合環または架橋環 の複素環式カルボニル基を;低級アルコキシカルボニル基とは、たとえば、メト キシカルボニル、エトキシカルボニル、nープロポキシカルボニル、イソプロポキ シカルボニル、nーブトキシカルボニル、イソブトキシカルボニル、secーブトキシ カルボニル、tertーブトキシカルボニルおよびペンチルオキシカルボニルなどの直 鎖状もしくは分枝鎖状のC、アルコキシカルボニル基を;低級アルキリデン基と は、たとえば、メチレン、エチリデン、プロピリデンおよびイソプロピリデンな どのC」、アルキリデン基を;低級アルキルチオ基とは、たとえば、メチルチオ、 エチルチオ、n-プロピルチオ、イソプロピルチオ、n-ブチルチオ、イソブチル チオ、secーブチルチオ、tenーブチルチオおよびペンチルチオなどの直鎖状もしく

は分枝鎖状のC1.5アルキルチオ基を;低級アルキルスルホニル基とは、たとえば、 メチルスルホニル、エチルスルホニル、 nープロピルスルホニル、イソプロピル スルホニル、 nーブチルスルホニル、イソブチルスルホニル、secーブチルスルホ ニル、tertーブチルスルホニルおよびペンチルスルホニルなどの直鎖状もしくは分 5 枝鎖状のC_{1.5}アルキルスルホニル基を;ハロゲノ低級アルキル基とは、たとえば、 フルオロメチル、クロロメチル、ブロモメチル、ジクロロメチル、トリフルオロ メチル、トリクロロメチル、クロロエチル、ジクロロエチル、トリクロロエチル およびクロロプロピルなどのハロゲノーC 1.5 アルキル基を;低級アルコキシ低級 アルキル基とは、たとえば、メトキシメチル、エトキシメチル、nープロポキシメ チル、メトキシエチルおよびエトキシエチルなどのC₁。アルコキシーC₁。アルキ 10 ル基を;カルボキシ低級アルキル基とは、たとえば、カルボキシメチル、カルボ キシエチルおよびカルボキシプロピルなどのカルボキシーC 1.5 アルキル基を;ヒ ドロキシ低級アルキル基とは、たとえば、ヒドロキシメチル、ヒドロキシエチル およびヒドロキシプロピルなどのヒドロキシーC」、アルキル基を;アミノ低級ア ルキル基とは、たとえば、アミノメチル、アミノエチルおよびアミノプロピルな どのアミノーC 1.5アルキル基を;低級アルコキシカルボニル低級アルキル基とは、 たとえば、メトキシカルボニルメチル、エトキシカルボニルメチル、nープロポキ シカルボニルメチル、メトキシカルボニルエチルおよびエトキシカルボニルエチ ルなどのC_{1s}アルコキシカルボニルーC_{1s}アルキル基を;

環状アミノ基とは、たとえば、飽和の環状アミノおよび不飽和の環状アミノ基のいずれでもよく、また当該環内にさらに1つまたはそれ以上の窒素原子、酸素原子、硫黄原子などの異種原子およびカルボニル炭素を含んでいてもよく、さらに単環であっても2-3環性であってもよく、さらに具体的には、アジリジン-1-イル、アゼチジン-1-イル、ピロリジン-1-イル、ピロリン-1-イル、ピロリン-1-イル、ピロリン-1-イル、ジヒドロアゼピン-1-イル、ピペリジノ、ジヒドロアゼピン-1-イルおよびパーヒドロアゼピン-1-イルなどの窒素原子1個を有する飽和または不飽和の単環式3-7員の環状アミノ基;イミダゾール-1-イル、イミダゾリジン-1-イル、イミダゾリン-1-イル、ピラゾリジン-1-イル、ピラジン-1-イル、

リミジンー1ーイル、ペルヒドロピラジンー1ーイルおよびホモピペラジンー 1 ーイルなどの窒素原子2個を有する飽和または不飽和の単環式3-7員の環状ア ミノ基;1,2,4ートリアゾールー1ーイル、1,2,3ートリアゾールー1ーイル、 1,2-ジヒドロー1,2,4-トリアジンー1ーイルおよびペルヒドローS-トリ アジンー1ーイルなどの窒素原子3個以上を有する飽和または不飽和の単環式3 ー7員の環状アミノ基;オキサゾリジンー3ーイル、イソオキサゾリジンー2-イル、モルホリノ、1,3ーオキサゾリジン-3-イル、チアゾリジン-1-イル、 イソチアゾリジンー1ーイル、チオモルホリノ、ホモチオモルホリンー1ーイル および1,2,4ーチアジアゾリン-2ーイルなどの窒素原子以外に酸素原子およ び硫黄原子から選ばれるヘテロ原子1-4個を有する飽和または不飽和の単環式 10 3-7員の環状アミノ基;イソインドリン-2-イル、インドリン-1-イル、 1H-インダゾール-1-イル、プリン-7-イルおよびテトラヒドロキノリン - 1 - イルなどの飽和または不飽和の2 - 3 環性の環状アミノ基;並びに5 - ア ザスピロ[2,4] ヘプタンー5ーイル、2,8ージアザビシクロ[4.3.0] ノナ ン-8 - イル、3 - アザビシクロ [3.1.0] ヘキサン-3 - イル、2 - オキサー 5,8-ジアザビシクロ[4.3.0]ノナン-8-イル、2,8-ジアザスピロ[4]4] ノナンー2ーイルおよび7ーアザビシクロ[2.2.1] ヘプタンー7ーイルな どのスピロ式または架橋式の飽和または不飽和の5-12 員の環状アミノ基を; アルキルアミノ基とは、たとえば、メチルアミノ、エチルアミノ、プロピルアミ ノ、ヘキシルアミノ、ヘプチルアミノ、ジメチルアミノ、ジエチルアミノ、ジヘ キシルアミノおよびメチルエチルアミノなどのモノまたはジーC 1,10 アルキルアミ ノ基を;低級アルキルアミノ基とは、たとえば、メチルアミノ、エチルアミノ、 プロピルアミノ、ジメチルアミノ、ジエチルアミノおよびメチルエチルアミノな どのモノまたはジーCはアルキルアミノ基を;低級アルコキシイミノ基とは、た とえば、メトキシイミノおよびエトキシイミノなどのCュスアルコキシイミノ基 を;低級アルキルアミノ低級アルキル基とは、たとえば、メチルアミノメチル、 メチルアミノエチル、エチルアミノメチル、メチルアミノプロピル、プロピルア ミノエチル、ジメチルアミノメチル、ジエチルアミノメチル、ジエチルアミノエ

. チルおよびジメチルアミノプロピルなどのモノまたはジーC _{.s} アルキルアミノ*ー*

15

20

 $C_{1:5}$ アルキル基を; アリールオキシ基とは、たとえば、フェノキシおよびナフトキシなどで表わされる基を;アルコキシオキサリル基とは、たとえば、メトキサリルおよびエトキサリルなどの $C_{1:10}$ アルキルオキシオキサリルをま;アルコキシオキサリルアミノ基とは、たとえば、メトキサリルアミノおよびエトキサリルアミノなどの $C_{1:10}$ アルキルオキシオキサリルアミノ基をそれぞれ示す。

R²、R³、R⁴およびR⁵における各基の置換基は、たとえば、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アジド基、保護されていてもよいカルボキシル基、保護されていてもよいアミノ基、保護されていてもよいカルボキシ低級アルキル基、低級アルキル基、低級アルコキシ基、低級アルコキシカルボニル基、アシル基、カルバモイル基、アリール基、シクロアルキル基、低級アルケニル基、アルアルキル基、低級アルキリデン基、メルカプト基、低級アルキルチオ基、低級アルキルスルホニル基、ハロゲノ低級アルキル基、低級アルコキシ低級アルキル基、保護されていてもよいヒドロキシ低級アルキル基、保護されていてもよいアミノ低級アルキル基、低級アルコキシカルボニル低級アルキル基、保護されていてもよい環状アミノ基、保護されていてもよい低級アルキルアミノ基、低級アルコキシイミノ基、保護されていてもよい低級アルキルアミノ基、低級アルコキシイミノ基、ヒドロキシイミノ基、保護されていてもよい低級アルキルアミノ低級アルキル基および複素環式基が挙げられ、これら一種以上の置換基で置換されていてもよい。

Zにおけるイミノ基の置換基は、たとえば、低級アルキル基およびアリール基な 20 どの基が挙げられる。

本発明化合物およびその製造中間体がヒドロキシル基、アミノ基またはカルボ キシル基を有する場合、これらの基は公知の保護基で保護されていてもよい。

ここにおいて、ヒドロキシル基およびヒドロキシ低級アルキル基の保護基としては、通常ヒドロキシル基の保護基として使用し得るすべての基を含み、たとえば、ベンジルオキシカルボニル、4ーニトロベンジルオキシカルボニル、4ーブロモベンジルオキシカルボニル、4ーメトキシベンジルオキシカルボニル、3、4ージメトキシベンジルオキシカルボニル、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、tenープトキシカルボニル、1.1ージメチルプロポキシカルボニル、イソプロポキシカルボニル、イソプチルオキシカルボニル、ジフェニルメトキシカルボロポキシカルボニル、イソプチルオキシカルボニル、ジフェニルメトキシカルボロポキシカルボニル、ジフェニルメトキシカルボ

ニル、2.2.2-トリクロロエトキシカルボニル、2,2,2-トリプロモエトキシ カルボニル、2-(トリメチルシリル)エトキシカルボニル、2-(フェニルス ルホニル) エトキシカルボニル、2- (トリフェニルホスホニオ) エトキシカル ボニル、2-フルフリルオキシカルボニル、1-アダマンチルオキシカルボニル、 ビニルオキシカルボニル、アリルオキシカルボニル、S-ベンジルチオカルボニ ル、4-エトキシー1-ナフチルオキシカルボニル、8-キノリルオキシカルボ ニル、アセチル、ホルミル、クロロアセチル、ジクロロアセチル、トリクロロア セチル、トリフルオロアセチル、メトキシアセチル、フェノキシアセチル、ピバ ロイルおよびベンゾイルなどのアシル基;メチル、tertーブチル、 2,2,2-トリ クロロエチルおよび2ートリメチルシリルエチルなどの低級アルキル基;アリル などの低級アルケニル基;ベンジル、p-メトキシベンジル、3.4 -ジメトキシベ ンジル、ジフェニルメチルおよびトリチルなどのアルー低級アルキル基;テトラ ヒドロフリル、テトラヒドロピラニルおよびテトラヒドロチオピラニルなどの含 酸素および含硫黄複素環式基;メトキシメチル、メチルチオメチル、ベンジルオ キシメチル、2-メトキシエトキシメチル、2,2,2-トリクロロエトキシメチル、 2- (トリメチルシリル) エトキシメチルおよび 1-エトキシエチルなどの低級 アルコキシーおよび低級アルキルチオー低級アルキル基;メタンスルホニルおよ びpートルエンスルホニルなどのアルカンーもしくはアレーンースルホニル基;ト リメチルシリル、トリエチルシリル、トリイソプロピルシリル、ジエチルイソプ ロビルシリル、tertーブチルジメチルシリル、tertーブチルジフェニルシリル、ジフェ ニルメチルシリルおよび tertーブチルメトキシフェニルシリルなどの置換シリル 基などが挙げられる。また、アミノ、アミノ低級アルキル、アシルアミノ、環状 アミノ、アルキルアミノ、低級アルキルアミノ、アルコキシオキサリルアミノ、 アルキルスルホニルアミノ、アミジノ、グアニジノ、カルバモイルおよび低級ア ルキルアミノ低級アルキル基の保護基としては、通常アミノ保護基として使用し 得るすべての基を含み、たとえば、トリクロロエトキシカルボニル、トリブロモ エトキシカルボニル、ベンジルオキシカルボニル、pーニトロベンジルオキシカル ボニル、o-ブロモベンジルオキシカルボニル、(モノー、ジー、トリー)クロ ロアセチル、トリフルオロアセチル、フェニルアセチル、ホルミル、アセチル、

10

20

25

シクロペンタンカルボニル、ベンゾイル、tenーアミルオキシカルボニル、tenーブ トキシカルボニル、p-メトキシベンジルオキシカルボニル、3,4-ジメトキシベ ンジルオキシカルボニル、4- (フェニルアゾ) ベンジルオキシカルボニル、2 ーフルフリルオキシカルボニル、ジフェニルメトキシカルボニル、1,1ージメチ 5 ルプロポキシカルボニル、イソプロポキシカルボニル、フタロイル、スクシニル、 アラニル、ロイシル、1-アダマンチルオキシカルボニルおよび8-キノリルオ キシカルボニルなどのアシル基;ベンジル、ジフェニルメチルおよびトリチルな どのアルー低級アルキル基;2-ニトロフェニルチオおよび2,4-ジニトロフェ ニルチオなどのアリールチオ基;メタンスルホニル、ブタンスルホニルおよび p ートルエンスルホニルなどのアルカンーもしくはアレーンースルホニル基:N.N 10 ージメチルアミノメチレンなどのジ低級アルキルアミノー低級アルキリデン基: ベンジリデン、2-ヒドロキシベンジリデン、2-ヒドロキシ-5-クロロベン ジリデンおよび2-ヒドロキシー1-ナフチルメチレンなどのアルー低級アルキ リデン基;3-ヒドロキシー4-ピリジルメチレンなどの含窒素複素環式アルキ リデン基;シクロヘキシリデン、2-エトキシカルボニルシクロヘキシリデン、 15 2-エトキシカルボニルシクロペンチリデン、2-アセチルシクロヘキシリデン および3.3-ジメチル-5-オキソシクロヘキシリデンなどシクロアルキリデン 基;ジフェニルホスホリルおよびジベンジルホスホリルなどのジアリールーもし くはジアルー低級アルキルーホスホリル基;5-メチルー2-オキソー2H-1. 3-ジオキソールー4-イルーメチルなどの含酸素複素環式アルキル基並びにト 20 リメチルシリルなどの低級アルキル置換シリル基などが挙げられる。さらに、カ ルボキシル基およびカルボキシ低級アルキル基の保護基としては、通常のカルボ キシル基の保護基として使用し得るすべての基を含み、たとえば、メチル、エチ ル、nープロピル、isoープロピル、1,1ージメチルプロピル、nーブチルおよび tert ーブチルなどの低級アルキル基;フェニルおよびナフチルなどのアリール基;ベ ンジル、ジフェニルメチル、トリチル、pーニトロベンジル、pーメトキシベンジ ルおよびビス (p-メトキシフェニル) メチルなどのアルー低級アルキル基;アセ チルメチル、ベンゾイルメチル、pーニトロベンゾイルメチル、pーブロモベンゾ . イルメチルおよび p-メタンスルホニルベンゾイルメチルなどのアシル-低級ア

ルキル基:2ーテトラヒドロピラニルおよび2ーテトラヒドロフラニルなどの含 酸素複素環式基;2,2,2ートリクロロエチルなどのハロゲノ低級アルキル基;2 - (トリメチルシリル) エチルなどの低級アルキルシリルアルキル基;アセトキ シメチル、プロピオニルオキシメチルおよびピバロイルオキシメチルなどのアル - キルカルボニルオキシアルキル基;フタルイミドメチルおよびスクシンイミドメ チルなどの含窒素複素環式-低級アルキル基;シクロヘキシルなどのシクロアル キル基;メトキシメチル、メトキシエトキシメチルおよび2-(トリメチルシリ ル)エトキシメチルなどの低級アルコキシ低級アルキル基;ベンジルオキシメチ ルなどのアルー低級アルコキシ低級アルキル基;メチルチオメチルおよび2-メ チルチオエチルなどの低級アルキルチオ低級アルキル基;フェニルチオメチルな どのアリールチオ低級アルキル基;1,1-ジメチルー2-プロペニル、3-メチ ルー3ープチニルおよびアリルなどの低級アルケニル基並びにトリメチルシリル、 トリエチルシリル、トリイソプロピルシリル、ジエチルイソプロピルシリル、tert ーブチルジメチルシリル、tertーブチルジフェニルシリル、ジフェニルメチルシリ ルおよび tenーブチルメトキシフェニルシリルなどの置換シリル基などが挙げら 15 れる。

一般式 [1] の化合物の塩としては、通常知られているアミノ基などの塩基性基またはヒドロキシルもしくはカルボキシル基などの酸性基における塩が挙げられる。塩基性基における塩としては、たとえば、塩酸、臭化水素酸および硫酸などの鉱酸との塩;酒石酸、ギ酸、クエン酸、トリクロロ酢酸およびトリフルオロ酢酸などの有機カルボン酸との塩;並びにメタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、pートルエンスルホン酸、メシチレンスルホン酸およびナフタレンスルホン酸などのスルホン酸との塩が、また、酸性基における塩としては、たとえば、ナトリウムおよびカリウムなどのアルカリ金属との塩;カルシウムおよびマグネシウムなどのアルカリ土類金属との塩;アンモニウム塩;並びにトリメチルアミン、トリエチルアミン、トリブチルアミン、ピリジン、N.Nージメチルアニリン、Nーメチルピペリジン、Nーメチルモルホリン、ジエチルアミン、ジシクロヘキシルアミン、プロカイン、ジベンジルアミン、Nーベンジルーβーフェネチルアミン、1ーエフェナミンおよびN.N・一ジベンジルエチレンジアミンなどの含窒素有

20

25

機塩基との塩などが挙げられ、好ましくは、生理学的に許容される塩が挙げられる。

また、一般式 [1] の化合物またはその塩において、異性体(たとえば、光学 異性体、幾何異性体および互変異性体など)が存在する場合、本発明は、それら の異性体を包含し、また、溶媒和物、水和物および種々の形状の結晶を包含する ものである。

本発明化合物中、R 'が低級アルキルまたはアミノ基であり、R 'が一般式-Z - R ^ (R ^は、ハロゲン原子、ヒドロキシルもしくはオキソ基で置換されていて もよい低級アルキル基または置換されていてもよいシクロアルキル、アリール、 アルアルキルもしくは複素環式基を:2は、酸素原子、硫黄原子、メチレン基、 カルボニル基またはビニレン基を示す。)で表わされる基であり、R³およびR⁴ が同一または異なって、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、保護さ れていてもよいアミノ基、保護されていてもよいカルボキシル基、アシル基、ア ルコキシカルボニル基または置換されていてもよいアルキル、アルコキシ、カル - バモイル、アルキルアミノもしくはアシルアミノ基である化合物が好ましく、R ² が一般式-Z-R⁵(R⁵は、ハロゲン原子で置換されていてもよいシクロアルキ ル、ピリジルまたはフェニル基を; Zは、酸素原子、メチレン基、カルボニル基 またはビニレン基を示す。)で表わされる基であり、R3およびR4が同一または 異なって、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、アシル基またはカル ボキシル基もしくはハロゲン原子で置換されていてもよいアルキル基である化合 20 物がさらに好ましく、R「がメチルまたはアミノ基であり、R²が一般式-Z-R⁵ (R⁵は、ハロゲン原子で置換されていてもよいピリジルまたはフェニル基を;Z は、酸素原子を示す。)で表わされる基であり、R³およびR⁴が同一または異なっ て、水素原子、シアノ基、ニトロ基またはカルボキシル基もしくはハロゲン原子 で置換されているアルキル基である化合物がさらに一層好ましい。

本発明化合物の代表的化合物としては、たとえば、以下の化合物が挙げられる。 $\cdot 2 - (2, 4 - i)$ フルオロフェノキシ) $- 4 \cdot - x$ チルチオー $4 - i \cdot 1$ ービフェニル

・・2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4*-メチルスルフィニル-4-ニトロ

- -1,1'-ビフェニル
- $\cdot 2 (2, 4 i)$ フルオロフェノキシ) 4' xチルスルフィニルー5 2 1 ロ
- -1.1'-ビフェニル
- ・4-フルオロー4'ーメチルー2-フェノキシー1,1'ーピフェニル
- 5 · 2 シクロヘキシルオキシー 4 ' メチルスルホニルー 4 ニトロー 1, 1 ' ビフェニル
 - ・4-アセチル-2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルスルホニル-1,1'-ビフェニル
 - $\cdot 2 (2, 4 ij)$ ルオロフェノキシ) 4 ij ルスルホニルー4 ij トロー
- 10 1,1'ービフェニル
 - ・2 (2,4-ジフルオロフェノキシ) 4 '-メチルスルホニル-5-ニトロ-1,1'-ビフェニル
 - ・2 (2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルスルホニル-5-トリフルオロメチル-1,1'-ビフェニル
- 15 $\cdot 2 (2, 4 ij)$ 2 (2, 4 ij) 5 j + ij 5 j + j 2 (2, 4 ij) + ij +
 - ・4 'ーメチルスルホニルー4ーニトロー2ースチリルー1.1'ービフェニル
 - ・4'ーメチルスルホニルー4ーニトロー2ーフェノキシー1,1'ービフェニル
 - ・4 -カルバモイル-2 -(2,4 -ジフルオロフェノキシ) 4 ゚-メチルスルホ
- 20 ニルー1.1'-ビフェニル
 - +2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-5-(α-ヒドロキシイミノエチル
 -) 4 '- メチルスルホニル-1,1'-ビフェニル
 - ・5 -シアノ-2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4 ーメチルスルホニルー
 - 1.1'ービフェニル
- 25 $\cdot 5 7 \le 1 2 (2, 4 i)$ 2 + i) 4 2 + i 2
 - ・2-(2,4-ジフルオロフェノキシ) -5-(2-エトキシカルボニルエテニル) -4'-メチルスルホニル-1,1'-ビフェニル
 - $\cdot 2 (2.4 i)$ フルオロフェノキシ) -5 x トキサリルアミノー 4' x チル

スルホニルー1.1'-ビフェニル

- ・5-シアノー2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'ーメチルスルフィニルー1,1'ービフェニル
- $\cdot 2 (2, 4 i)$ フルオロフェノキシ $) 4 \cdot i$ カスルフィニルー 4 i リフケン・カー ルオロメチルー $1 \cdot 1 \cdot i$ フェニル
 - ・2 (2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルスルホニル-5-(テトラ ゾール-5-4ル)-1,1'-ビフェニル
 - ・2-(4-ヒドロキシフェノキシ)-4'-メチルスルホニル-5-ニトロ-1, 1'-ビフェニル
- 10 $\cdot 2 (2, 4 \Im 7 \nu \pi 7 \nu \pi 4) 5 7 \nu \pi 4 \cdot 4 \cdot \nu \pi 1$
 - $\cdot 2 (2, 4 i)$ フルオロフェノキシ) 4 '-メチルスルホニル- 5 (2 i) チルスルホニルエテニル) 1, 1 '-ビフェニル
 - ・4- (2- (4-メチルスルホニルフェニル) -4-ニトロフェノキシ) 安息

15 香酸

- ・2 -(2,4-i)フルオロフェノキシ)-5-iヒドロキシ-4,-iメチルスルホニル-1,1,-iフェニル
- ・2 (2,4-ジフルオロフェノキシ) -4-メチル-4 $^{\cdot}$ -メチルスルホニル-1,1 $^{\prime}$ -ビフェニル
- 20 · 4-(2-(4-メチルスルホニルフェニル)-4-ニトロフェノキシ)シクロヘキサンカルボン酸
 - ・4-ヒドロキシー4'ーメチルスルホニルー2-フェノキシー1,1'ービフェニル
- ・2 (2,4-ジフルオロフェノキシ)-4-(ピペリジン-1-4n) カルボ 25 -1n-4n-メチルスルホニル-1.1n-ビフェニル

 - ・5-ニトロー4 '-メチルスルホニルー2-[2-(ピリジンー3-イル) エテニル] -1, 1 '-ビフェニル

- ・2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルスルホニルー4-ニトロー1.1'-ビフェニル-5-カルボン酸
- ・4'ーメチルスルホニルー5ーニトロー2ー [2-(チアゾールー5-イル) エテニル]-1,1'-ビフェニル
- - ・5-シアノー2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'ーメチルスルホニルー4-ニトロー1,1'ーピフェニル
- ・2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルスルホニルー4-(テトラ $\sqrt[4]{-}$ 0 $\sqrt[4]{-}$ 0 $\sqrt[4]{-}$ 1,1'-ビフェニル
 - ・2 (2,4-ジフルオロフェノキシ)-4 $^{\cdot}$ -メチルスルホニル-5-アミノスルホニル-1,1 $^{\prime}$ -ビフェニル
 - ・5-アミノ-2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルスルホニルー4-ニトロ-1,1'-ビフェニル
- 15 ・4'ーメチルスルホニルー4ー [6ーメチルー6ー (テトラゾールー5ーイル) ヘプチルオキシ] -2-フェノキシー1,1'ービフェニル
 - ・2-(4-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-3-(4-メチルスルホニルフェニル)フェニル) 酢酸
 - $\cdot 4 (4 (2, 4 i)) 3 (x + i)$
- 20 ル)フェニル)酪酸
 - ・5-(4-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-3-(メチルスルホニルフェニル) 7ェニル) 吉草酸
 - ・1-(4-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-3-(メチルスルホニルフェニル) フェニル) シクロプロパンカルボン酸
- $(25 \cdot 1 (4 (2, 4 ジフルオロフェノキシ) 3 (メチルスルホニルフェニル) フェニル) シクロプロパンカルボン酸エチル$
 - \cdot 1 (4 (2,4 -ジフルオロフェノキシ) -3 (メチルスルホニルフェニル) フェニル) シクロヘキサンカルボン酸
 - $\cdot 2 (4 (2, 4 i)) 3 (4 i)$ アルスルホニルフェ

- ニル)フェノキシ)酢酸
- ・2 (2,4-ジフルオロフェノキシ)-5- (2-メチルスルホニルエチル)-4'-メチルスルホニル-1.1'-ビフェニル
- ・5-トリフルオロメチルー4 ーメチルスルホニルー2-フェノキシー1,1 ー 5 ビフェニル
 - ・5-シアノー2-(2-フルオロフェノキシ)-4'-メチルスルホニルー1、1'-ビフェニル
 - ・5-シアノー2-(4-フルオロフェノキシ)- 4'ーメチルスルホニルー1、1'ービフェニル
- 10 ・5-シアノー4'ーメチルスルフィニルー2-フェノキシー1,1'ービフェニル・4'ーメチルスルホニルー5-ニトロー2-(2-ピリジルオキシ)-1,1'ービフェニル
 - ・5-シアノー2-シクロヘキシルオキシー4'ーメチルスルホニルー1,1'ービフェニル
- - ・4 `ーアミノスルホニルー2 ー (2,4-ジフルオロフェノキシ)-4-ニトロー1,1 'ービフェニル
- $\cdot 4$ '-r ≤ 2 $\lambda \nu$ + $\lambda 2$ $\lambda 2$ $\lambda 3$ $\lambda 4$ $\lambda 4$
 - ・4'ーアミノスルホニルー2ーシクロヘキシルオキシー5ートリフルオロメチルー1,1'ービフェニル
 - ・4'ーアミノスルホニルー5ートリフルオロメチルー2ーフェノキシー1,1'ービフェニル
- - ・2-(3-(4-アミノスルホニルフェニル)-4-(2,4-ジフルオロフェノキシ)フェニル) 酢酸

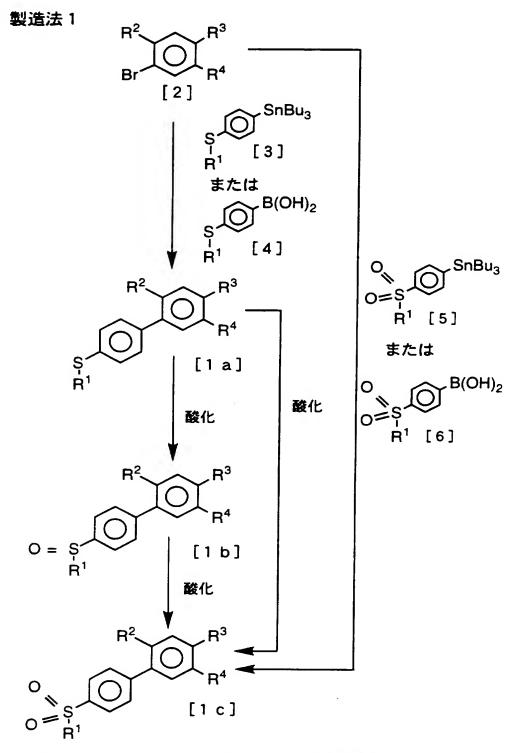
- ・4-(3-(4-r)) スルホニルフェニル) -4-(2,4-i) フェニル) 酪酸
- ・1-(3-(4-r)) フェニル) -4-(2,4-i) フェニル) フェニル) シクロプロパンカルボン酸
- 5 · 1 (3 (4 -アミノスルホニルフェニル) 4 (2,4 -ジフルオロフェノキシ) フェニル) シクロペンタンカルボン酸
 - \cdot 1 (3 (4 $\mathbb{7}$ $\mathbb{7$
- $\cdot 2 (4 (4 \gamma = 1) 1) 3 (2, 4 \beta = 1)$ 10 ノキシ)フェニル)酢酸
 - ・5-シアノー2-(3-ヒドロキシシクロヘキシルオキシ)-4'-メチルスルホニルー1,1'-ビフェニル
 - ・4'ーアミノスルホニルー5ーシアノー2ー (3ーヒドロキシシクロヘキシルオキシ) -1,1'ービフェニル
- - ・4 'ーアミノスルホニルー5 ーシアノー2 ー (4 ーメチルフェノキシ) ー1 , 1 ・ ービフェニル
- ・5-シアノー4 'ーメチルスルホニルー2- (2-オキソシクロペンチル) メチ 20 ルー1,1 'ービフェニル
 - ・5-シアノ-2-(2-エチル-3-オキソブチル)-4'-メチルスルホニル-1, 1'-ビフェニル
 - ・5-シアノー2-(2-エチル-3-オキソプテニル)-4'-メチルスルホニルー<math>1,1'-ビフェニル
- 25 $\cdot 5 \nu P / 2 (2 \nu F / 3 \nu F / 4) 4 \nu F / \nu F /$

 - \cdot 3 (1 (3 (4 メチルスルホニルフェニル) 4 フェノキシ) フェ

ニル) シクロプロピルプロピオン酸

- 5 2ーヒドロキシメチル酪酸
 - ・4-(3-(4-メチルスルホニルフェニル)-4-フェノキシフェニル)-4-ヒドロキシメチル酪酸
 - · 4 (3 (4 メチルスルホニルフェニル) 4 (フェノキシフェニル) 吉草酸
- 10 · 4-(3-(4-メチルスルホニルフェニル)-4-フェノキシフェニル)-2-メチル酪酸
 - ・4-(3-(4-メチルスルホニルフェニル)-4-フェノキシフェニル)シ クロヘキサンカルボン酸
- ・5-ビドロキシイミノー4 $^{-}$ ーメチルスルホニルー2-フェノキシー1,1 $^{-}$ ビ 15 フェニル

 - ・1-(3-(4-メチルスルホニルフェニル)-4-フェノキシベンジル)-4-ピペリジンカルボン酸
- $0 \cdot 5 9 \cdot 7 \cdot 7 2 (1 3 \cdot 7 \cdot 7 2 3 \cdot 7 \cdot 7 3 \cdot$
 - ・4'-アミノスルホニルー5ーシアノー2ー (1-メチルー2-オキソプロピルオキシ)-1,1'-ビフェニル
 - ・4 '-アミノスルホニルー5ーシアノー2ー(2ーオキソシクロペンチル)メチ5 ルー1, 1 '-ビフェニル
 - つぎに、本発明化合物の製造法について説明する。
 - 一般式[1]のビフェニル誘導体またはその塩は、たとえば、つぎに示す製造法にしたがって製造することができる。



「式中、R¹、R²、R³およびR⁴は、前記したと同様の意味を有し、Buは、ブチル基を意味する。」

一般式 [la]、 [lb]、 [lc] および [2] の化合物の塩としては、一般 5. 式 [1] の化合物で説明したと同様の塩が挙げられる。

一般式 [1a] の化合物は、たとえば、日本化学会誌、第3号、第520-526 頁 (1985年) 記載の方法などにより得ることができる。具体的には、たとえば、一 般式 [2] の化合物を一般式 [3] の化合物と触媒であるパラジウム配位化合物 の存在下または不存在下に反応させることにより得ることができる。この反応で 使用されるパラジウム配位化合物としては、たとえば、テトラキス(トリフェニ ルホスフィン) パラジウム(O)、ビス (トリフェニルホスフィン) パラジウム(II)ク ロリド、ベンジル (クロロ) ビス (トリフェニルホスフィン) パラジウム(II)およ び酢酸パラジウム(II)などが挙げられる。触媒の使用量は、一般式 [2] の化合物 に対して、0.001-1倍モルであればよく、好ましくは、0.01-0.05 倍モルであれ ばよい。この反応で使用される溶媒としては、反応に悪影響を及ぼさない溶媒で あれば特に限定されないが、たとえば、ベンゼン、トルエンおよびキシレンなど の芳香族炭化水素;ジオキサンおよびテトラヒドロフランなどのエーテル類;ク ロロホルムおよび塩化メチレンなどのハロゲン化炭化水素類;メタノールおよび エタノールなどのアルコール類;酢酸エチルなどのエステル類;N.Nージメチル ホルムアミドなどのアミド類;ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類など が挙げられ、これらの溶媒を一種または二種以上混合して使用してもよい。この 反応は、通常、40℃から還流下、好ましくは、70-120℃で、30 分-72 時間、好 ましくは、1-5時間、実施すればよい。

また、一般式 [1a] の化合物は、たとえば、テトラヘドロンレターズ、第 28 巻、第 5093-5096 頁 (1987 年) に記載の方法などによっても得ることができる。具体的には、たとえば、一般式 [2] の化合物と一般式 [4] の化合物を反応させることによって得ることができる。この反応は、通常、塩基の存在下にパラジウム配位化合物を触媒として使用して行なえばよい。

20

また、R²がスチリル基である一般式 [1a] の化合物は、一般式 [2] の化合物 のR²に対応する基がホルミル基である化合物を一般式 [4] の化合物と同様に反応させ、ついで、一般式 [1a] の化合物のR²に対応するホルミル基を常法により、スチリル基に変換することにより得ることができる。この反応で使用されるパラジウム配位化合物としては、たとえば、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(I)クロリド、ベンジーパラジウム(O)、ビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(II)クロリド、ベンジー

ル (クロロ) ビス (トリフェニルホスフィン) パラジウム(II)および酢酸パラジウ ム(II)などが挙げられる。触媒の使用量は、一般式[2]の化合物に対して、0.001 - 1 倍モルであればよく、好ましくは、0.01-0.05 倍モルであればよい。この反 応に使用される塩基としては、炭酸水素ナトリウムおよび炭酸ナトリウムなどの 一炭酸アルカリ、水酸化ナトリウムおよび水酸化カリウムなどの水酸化アルカリ、 ナトリウムメトキシドおよびナトリウムエトキシドなどのアルカリ金属アルコ ラート並びにトリエチルアミンおよびピリジンなどの有機塩基などが挙げられる。 塩基の使用量は、一般式[2]の化合物に対して、1-10倍モルであればよく、 好ましくは、2-4倍モルであればよい。この反応で使用される溶媒としては、 反応に悪影響を及ぼさない溶媒であれば特に限定されないが、たとえば、ベンゼ ン、トルエンおよびキシレンなどの芳香族炭化水素;ジオキサンおよびテトラヒ ドロフランなどのエーテル類;クロロホルムおよび塩化メチレンなどのハロゲン 化炭化水素類;メタノールおよびエタノールなどのアルコール類;N,N-ジメチ ルホルムアミドなどのアミド類;ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類並 びに水などが挙げられ、これらの溶媒を一種または二種以上混合して使用しても よい。この反応は、通常、40℃から還流下、好ましくは、70-120℃で、30 分-72 時間、好ましくは、1-5時間、実施すればよい。

一般式 [1c] の化合物は、たとえば、日本化学会誌、第3号、第520-526頁(1985年)記載の方法などにより得ることができる。具体的には、たとえば、一般式[2]の化合物に一般式[5]の化合物を反応させることによって得ることができる。この反応は、通常、触媒としてパラジウム配位化合物を使用して行なう。この反応で使用されるパラジウム配位化合物としては、たとえば、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(I)がクロリド、ベンジル(クロロ)ビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(II)および酢酸パラジウム(II)などが挙げられる。触媒の使用量は、一般式[2]の化合物に対して、0.001-1倍モルであればよく、好ましくは、0.01-0.05倍モルであればよい。この反応で使用される溶媒としては、反応に悪影響を及ぼさない溶媒であれば特に限定されないが、たとえば、ベンゼン、トルエンおよびキシレンなどの芳香族炭化水素;ジオキサンおよびテトラヒドロフランなどのエーテル類;

25

クロロホルムおよび塩化メチレンなどのハロゲン化炭化水素類;メタノールおよびエタノールなどのアルコール類;酢酸エチルなどのエステル類;N.Nージメチルホルムアミドなどのアミド類;並びにジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類が挙げられ、これらの溶媒を一種または二種以上混合して使用してもよい。 この反応は、通常、40℃から還流下、好ましくは、70-120℃で、30 分-72 時間、好ましくは、1-5時間、実施すればよい。

一般式 [1c] の化合物は、たとえば、テトラヘドロンレターズ、第 28 巻、第 5093 -5096 頁 (1987年) に記載の方法などによっても得ることができる。具体的には、 たとえば、一般式[2]の化合物と一般式[6]の化合物を反応させることによっ て得ることができる。この反応は、通常、塩基の存在下にパラジウム配位化合物 を触媒として使用して実施すればよい。この反応で使用されるパラジウム配位化 合物としては、たとえば、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)、 ビス (トリフェニルホスフィン) パラジウム(II)クロリド、ベンジル(クロロ)ビ ス (トリフェニルホスフィン) パラジウム(II)および酢酸パラジウム(II)などが挙げ られる。触媒の使用量は、一般式[2]の化合物に対して、0.001-1倍モルであ ればよく、好ましくは、0.01-0.05 倍モルであればよい。この反応に使用される 塩基としては、炭酸水素ナトリウムおよび炭酸ナトリウムなどの炭酸アルカリ; 水酸化ナトリウムおよび水酸化カリウムなどの水酸化アルカリ;ナトリウムメト キシドおよびナトリウムエトキシドなどのアルカリ金属アルコラート並びにトリ エチルアミンおよびピリジンなどの有機塩基などが挙げられる。塩基の使用量は、 一般式 [2] の化合物に対して、1-10倍モルであればよく、好ましくは、2-4 倍モルであればよい。この反応で使用される溶媒としては、反応に悪影響を及 ほさない溶媒であれば特に限定されないが、たとえば、ベンゼン、トルエンおよ びキシレンなどの芳香族炭化水素;ジオキサンおよびテトラヒドロフランなどの エーテル類;クロロホルムおよび塩化メチレンなどのハロゲン化炭化水素類;メ タノールおよびエタノールなどのアルコール類; N,N-ジメチルホルムアミドな どのアミド類;ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類並びに水などが挙げ られ、これらの溶媒を一種または二種以上混合して使用してもよい。この反応は、 通常、40℃から還流下、好ましくは、70-120℃で、30 分-72 時間、好ましくは、

20

1-5時間、実施すればよい。

10

15

20

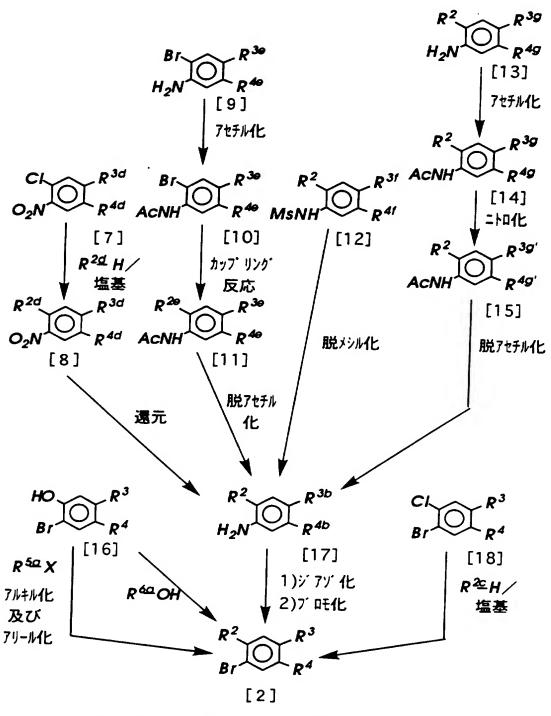
一般式 [1b] の化合物は、たとえば、一般式 [1a] の化合物を酸化することによって得ることができる。この反応で使用される酸化剤としては、通常使用される酸化剤であれば、特に限定されないが、たとえば、トリフルオロ過酢酸、過酢酸、過安息香酸およびmークロロ過安息香酸などの過酸;過酸化水素;クロム酸並びに過マンガン酸カリウムなどが挙げられる。酸化剤の使用量は、一般式 [1a] の化合物に対して、0.5-1.5倍モルであればよく、好ましくは、0.8-1.2倍モルであればよい。この反応で使用される溶媒としては、反応に悪影響を及ぼさない溶媒であれば特に限定されないが、たとえば、ベンゼン、トルエンおよびキシレンなどの芳香族炭化水素類;塩化メチレンおよびクロロホルムなどのハロゲン化炭化水素類;メタノールおよびエタノールなどのアルコール類;酢酸エチルなどのエステル類;蟻酸および酢酸などの有機酸並びに水などが挙げられ、これらの溶媒を一種または二種以上混合して使用してもよい。この反応は、通常、0℃から還流下、好ましくは、0-30℃で、30分-24時間、好ましくは、30分-2時間実施すればよい。

また、一般式 [1c] の化合物は、たとえば、一般式 [1a] または [1b] の化合物を酸化することによっても得ることができる。この反応で使用される酸化剤としては、通常使用される酸化剤であれば、特に限定されないが、たとえば、トリフルオロ過酢酸、過酢酸、過安息香酸およびm-クロロ過安息香酸などの過酸;過酸化水素;クロム酸並びに過マンガン酸カリウムなどが挙げられる。酸化剤の使用量は、一般式 [1a] の化合物に対して、1.5-5倍モルであればよく、好ましくは、1.5-2.5倍モルであればよい。この反応で使用される溶媒としては、反応に悪影響を及ぼさない溶媒であれば特に限定されないが、たとえば、ベンゼン、トルエンおよびキシレンなどの芳香族炭化水素類;塩化メチレンおよびクロロホルムなどのハロゲン化炭化水素類;メタノールおよびエタノールなどのアルコール類;酢酸エチルなどのエステル類;蟻酸および酢酸などの有機酸並びに水などが挙げられ、これらの溶媒を一種または二種以上混合して使用してもよい。この反応は、通常、0℃から還流下、好ましくは、0-30℃で、30分-24時間、好ましくは、30分-2時間で実施すればよい。

- 一般式 [1a] 、 [1b] および [1c] の化合物において、アミノ基、ヒドロキシル基またはカルボキシル基を有する化合物は、予め、これらの基を通常の保護基で保護しておき、反応後、必要に応じて自体公知の方法でこれらの保護基を脱離することもできる。
- このようにして得られた一般式 [1] の化合物またはその塩は、たとえば、過安息香酸、二酸化マンガンまたは重クロム酸などを使用した酸化反応、接触還元、水素化リチウムアルミニウムなどの水素化物による還元および鉄などの金属を使用した還元反応、ウォルフ(Wolff)転移などの転移反応、アルキル化、アシル化、アミド化、スルホニル化、環化、ニトリルのアミジンへの変換などの置換反応、
- 四臭化炭素、オキシ塩化リン、三塩化リン、五塩化リンまたは塩化チオニルなどを使用したハロゲン化反応、脱水反応または酸加水分解、アルカリ加水分解などの加水分解反応などの自体公知の反応に付すことによって、または、それらを適宜組み合わせることによって、他の一般式[1]の化合物またはその塩に誘導することができる。また、抽出、晶出およびカラムクロマトグラフィーなどの常法にしたがって単離精製することができる。

つぎに、本発明化合物の原料の製造法について説明する。

一般式[2]のブロモフェニル誘導体またはその塩は、たとえば、つぎに示す 製造法にしたがって製造することができる。



「式中、R²、R³およびR⁴は、前記したと同様の意味を有し、R⁸は、置換されていてもよい低級アルキル、低級アルケニル、低級アルキルスルホニル、シクロアルキル、アリール、アルアルキルまたは複素環式基を;R²では、置換されていてもよいアリール基または一般式-Z¹-R⁵(式中、R⁵は、前記したと同様の意味を有し、Z¹は、酸素原子、硫黄原子、置換されていてもよいイミノ基を示す。)

で表わされる基を; R^{2a} は、一般式 $- Z^{2} - R^{5}$ (式中、 R^{5} は、前記したと同様 の意味を有し、 Z^2 は、酸素原子、硫黄原子を示す。)で表わされる基を; R^{3b} およびR 4bは、同一または異なって、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、アジ ド基、ニトロ基、カルボキシル基、ヒドロキシル基、アシル基、アルコキシカル ボニル基または置換されていてもよいアルキル、アルケニル、アルコキシ、アル キルチオ、アルキルスルフィニル、アルキルスルホニル、アルキルスルホニルオ キシ、アルキルスルホニルアミノ、アリールオキシ、シクロアルキル、カルバモ イル、スルファモイル、アシルアミノ、オキサロ、アルコキシオキサリル、アル コキシオキサリルアミノ、窒素原子を介して結合する含窒素複素環式カルボニル、 アリールもしくは複素環式基を;R 2°は、置換されていてもよいアリール基を; R 30およびR 40は、同一または異なって、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、カ ルボキシル基、ヒドロキシル基、アシル基、アルコキシカルボニル基または置換 されていてもよいアルキル、アルケニル、アルコキシ、アルキルチオ、アルキル スルフィニル、アルキルスルホニル、アルキルスルホニルオキシ、アルキルスル ホニルアミノ、アリールオキシ、シクロアルキル、カルバモイル、スルファモイ ル、アシルアミノ、オキサロ、アルコキシオキサリル、アルコキシオキサリルア ミノ、窒素原子を介して結合する含窒素複素環式カルボニル、アリールもしくは 複素環式基を; R 3 、 R 3 、 R 3 、 R 4 、 R 4 および R 4 は、同一または異 なって、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、アジド基、ニトロ基、カルボキシ ル基、ヒドロキシル基、アシル基、アルコキシカルボニル基または置換されてい 20 てもよいアルキル、アルケニル、アルコキシ、アルキルチオ、アルキルスルフィ ニル、アルキルスルホニル、アルキルスルホニルアミノ、アリールオキシ、シク ロアルキル、カルバモイル、スルファモイル、オキサロ、窒素原子を介して結合 する含窒素複素環式カルボニル、アリールもしくは複素環式基を;R 3g およびR 48.は、一方がニトロ基であり、他方が水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、アジド 基、二トロ基、カルボキシル基、ヒドロキシル基、アシル基、アルコキシカルボ ニル基または置換されていてもよいアルキル、アルケニル、アルコキシ、アルキ ルチオ、アルキルスルフィニル、アルキルスルホニル、アルキルスルホニルアミ ・ノ、アリールオキシ、シクロアルキル、カルバモイル、スルファモイル、オキサ

ロ、窒素原子を介して結合する含窒素複素環式カルボニル、アリールもしくは複素環式基を; R ⁴⁴は、置換されていてもよい低級アルキルもしくはシクロアルキル基を; Xは、ハロゲン原子を; Acは、アセチル基を; Msは、メシル基を示す。」

一般式 [2] の化合物は、たとえば、一般式 [16] の化合物をアルキルハライ ドあるいはアリールハライドなどのハロゲン化物と、塩基の存在下または不存在 下に反応させることにより得ることができる。この反応で使用されるハロゲン化 物としては、たとえば、ヨウ化メチル、シクロヘキシルブロミドおよびブロモベ ンゼンなどが挙げられ、その使用量は、一般式 [16] の化合物に対して1-5倍 モルであればよい。この反応に使用される溶媒としては、反応に悪影響を及ぼさ 10 ない溶媒であればとくに限定されないが、たとえば、N,N-ジメチルホルムアミ ドなどのアミド類;ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類;アセトンなど のケトン類;メタノール、エタノールなどのアルコール類;水;コリジンなどが 挙げられ、これらの溶媒は、一種または二種以上混合して使用してもよい。この 反応で使用される塩基としては、たとえば、ナトリウムメトキシド、ナトリウム エトキシドおよびカリウム tenーブトキシドなどのアルカリ金属アルコキシド;水 素化ナトリウムおよび水素化カリウムなどのアルカリ金属水素化物;炭酸カリウ ムおよび炭酸ナトリウムなどのアルカリ金属炭酸塩、水酸化ナトリウムおよび水 酸化カリウムなどの水酸化アルカリなどが挙げられる。塩基の使用量は、一般式 [16] の化合物に対して、1-3倍モルであればよい。 この反応で使用される触 20 媒としては、たとえば、銅粉、酸化第一銅、塩化第一銅、8-ヒドロキシキノリ ンー塩化第一銅などが挙げられ、触媒の使用量は、一般式 [16] の化合物に対し て 0.01-2 倍モルであればよい。この反応は、通常、-20-160℃で、30 分-24 時 間実施すればよい。また、この反応において、ハロゲン化物の代わりにジフェニ ルヨードニウムブロミドおよびジフェニルヨードニウムクロリドを使用すれば、 25 \mathbb{R}^{2} がフェノキシである一般式[2]の化合物を得ることができる。

また、一般式[2]の化合物は、一般式[16]の化合物をアルコール、トリフェニルホスフィンおよびジエチルアゾジカルボキシレートなどの存在下、光延反応を行うことにより得ることができる。この反応で使用されるアルコールとしては、

好ましくは、イソプロピルアルコールおよびシクロへキサノールなどが挙げられる。この反応で使用されるアルコール、トリフェニルホスフィンおよびジエチルアゾジカルボキシレートの使用量は、一般式 [16] の化合物に対し、1-3倍モルであればよい。また、この反応に使用される溶媒としては、反応に悪影響を及ぼさない溶媒であれば特に限定されないが、たとえば、ベンゼン、トルエンおよびキシレンなどの芳香族炭化水素類;ジオキサンおよびテトラヒドロフランなどのエーテル類;クロロホルムおよび塩化メチレンなどのハロゲン化炭化水素類;N,N-ジメチルホルムアミドなどのアミド類;ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類などが挙げられ、これらの溶媒を一種または二種以上混合して使用してもよい。この反応は、通常、-20℃から還流下、好ましくは、-20-50℃で、30分-24時間、好ましくは、30分-4時間実施すればよい。

一般式 [16] の化合物は、たとえば、ジャーナル・オブ・ケミカル・ソサイア ティ・パーキン 1 (J.Chem.Soc.Perkin I) 、第 802-804 頁 (1977 年) などに記載 の方法などにより製造することができる。

15

20

また、一般式 [2] の化合物は、たとえば、一般式 [17] の化合物を亜硝酸化合物と、酸の存在下または不存在下に反応させ、つぎに、得られた化合物を臭化第一銅と反応させることによって得ることができる。この反応で使用される亜硝酸化合物としては、亜硝酸ナトリウムおよび亜硝酸カリウムなどの亜硝酸アルカリ金属;並びに亜硝酸第三級ブチルなどの亜硝酸アルキルなどが挙げられる。亜硝酸化合物の使用量は、一般式 [17] の化合物に対して 0.5-5倍モルであればよい。この反応で使用される酸としては、塩酸および硫酸などが挙げられ、その使用量は、一般式 [17] の化合物に対して 1-50倍モルであればよい。この反応で使用される溶媒としては、反応に悪影響を及ぼさない溶媒であればとくに限定されないが、たとえば、水、酢酸、テトラヒドロフラン、ジオキサンおよびアセトニトリルなどが挙げられ、これらの溶媒は一種または二種以上混合して使用してもよい。この反応は、-20-50℃で、30分-24時間実施すればよい。

つぎに、得られた化合物は、臭化ナトリウムなどのハロゲン化アルカリ金属および臭化水素酸などとの無機酸の存在下に反応させることができる。 この反応に使用される溶媒としては、反応に悪影響を及ぼさない溶媒であればとくに限定さ

れないが、たとえば、水、酢酸、テトラヒドロフランおよびジオキサンなどが挙 げられ、これらの溶媒は、一種または二種以上混合して使用してもよい。この反 応は、反応温度は、とくに限定されないが、たとえば、冷却下または加温下に、 30 分-24 時間実施すればよい。

また、一般式 [2] の化合物は、一般式 [18] の化合物を塩基の存在下または 不存在下、触媒の存在下または不存在下にアルコール類、フェノール類またはチ オフェノール類などと反応させることにより得ることができる。 この反応に使用 される溶媒としては、反応に悪影響を及ほさない溶媒であればとくに限定されな いが、たとえば、N.N-ジメチルホルムアミドなどのアミド類;ジメチルスルホ キシドなどのスルホキシド類;アセトンなどのケトン類;メタノールおよびエタ ノールなどのアルコール類;コリジンなどが挙げられ、これらの溶媒は、一種ま たは二種以上混合して使用してもよい。 この反応に使用される塩基としては、た とえば、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシドおよびカリウム tenーブト キシドなどのアルカリ金属アルコキシド;水素化ナトリウムおよび水素化カリウ - ムなどのアルカリ金属水素化物;炭酸カリウムおよび炭酸ナトリウムなどのアル カリ金属炭酸塩、水酸化ナトリウムおよび水酸化カリウムなどの水酸化アルカリ などが挙げられ、その使用量は、一般式 [18] の化合物に対して1-3倍モルで あればよい。この反応に使用されるアルコール類、フェノール類およびチオフェ ノール類としては、たとえば、2,4ージフルオロフェノール、2,4ージフルオロ チオフェノールおよびエタノールなどが挙げられ、その使用量は、一般式 [18] 20 に対して1-5倍モルであればよい。この反応に使用される触媒としては、銅粉、 酸化第一銅、塩化第一銅および8-ヒドロキシキノリン-塩化第一銅などが挙げ られ、触媒の使用量は、一般式 [18] の化合物に対して 0.01-2倍モルであれば よい。この反応は、通常、-20−160℃で、30 分−24 時間実施すればよい。

一般式 [18] の化合物は、たとえば、ザ・ジャーナル・オブ・オーガニック・ケミストリー (J.Org.Chem.)、第 44 巻、第 11 号、第 1784-1787 頁(1979 年)などに記載の方法などにより製造することができる。

一般式 [17] の化合物は、一般式 [8] の化合物を還元することにより得ることができる。この反応は、通常のニトロ基のアミノ基への還元方法を使用すれば

WO 96/26921 30 **PCT/JP96/00499**

よく、たとえば、パラジウムー炭素、ラネーニッケルまたは白金を使用する接触 還元による方法、鉄や錫を使用する方法、硫化ナトリウムー塩化アンモニウムを 使用する方法などが挙げられる。 たとえば、鉄を使用する場合、その使用量は、 一般式 [8] の化合物に対して 0.1-20 倍モルであればよく、反応促進剤として、 5 塩化アンモニウムなどが使用され、その使用量は、一般式 [8] の化合物に対し て、0.1-3 倍モルであればよい。この反応に使用される溶媒としては、反応に悪 影響を及ぼさない溶媒であればとくに限定されないが、たとえば、メタノールお よびエタノールなどのアルコール類;ジオキサンおよびテトラヒドロフランなど のエーテル類;水;酢酸およびアセトニトリルなどが挙げられ、これらの溶媒は、 10 一種または二種以上混合して使用してもよい。この反応は、通常、-20-160℃で、 30 分-24 時間実施すればよい。

一般式[8]の化合物は、たとえば、一般式[7]の化合物をアルコール類、 フェノール類またはチオフェノール類と塩基の存在下あるいは不存在下、触媒の 存在下または不存在下に反応させることにより得ることができる。この反応に使 用される溶媒としては、反応に悪影響を及ぼさない溶媒であればとくに限定され ないが、たとえば、N.Nージメチルホルムアミドなどのアミド類;ジメチルスル ホキシドなどのスルホキシド類;アセトンなどのケトン類;メタノールおよびエ タノールなどのアルコール類;コリジンなどが挙げられ、これらの溶媒は、一種 または二種以上混合して使用してもよい。この反応に使用される塩基としては、 たとえば、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシドおよびカリウム tert-ブ 20 トキシドなどのアルカリ金属アルコキシド;水素化ナトリウムおよび水素化カリ ウムなどのアルカリ金属水素化物;炭酸カリウムおよび炭酸ナトリウムなどのア ルカリ金属炭酸塩;水酸化ナトリウムおよび水酸化カリウムなどの水酸化アルカ リなどが挙げられる。塩基の使用量は、一般式[7]の化合物に対して1-3倍 モルであればよい。この反応に使用されるアルコール類、フェノール類およびチ オフェノール類としては、たとえば、2,4-ジフルオロフェノール、2,4-ジフ ルオロチオフェノールおよびエタノールなどが挙げられ、その使用量は、一般式 [7]の化合物に対して1-5倍モルであればよい。この反応に使用される触媒 としては、銅粉、酸化第一銅、塩化第一銅、8-ヒドロキシキノリン-塩化第一

銅などが挙げられ、触媒の使用量は、一般式 [7] の化合物に対して 0.01-2 倍 モルであればよい。 この反応は、通常、-20-160℃で、30 分-24 時間実施すればよい。

一般式 [7] の化合物は、たとえば、ケミカル・ファーマシューティカル・ブルチン(Chem.Pharm.Bull)、第 40 巻、第 9 号、第 2399-2409 頁(1992 年)などに記載の方法などにより製造することができる。

一般式 [17] の化合物は、一般式 [11] の化合物を酸の存在下に脱アセチル化 反応に付すことにより得ることができる。 この反応に使用される溶媒としては、 たとえば、水および水-有機溶媒 (たとえば、メタノール、エタノール、ジオキサンおよびテトラヒドロフランなどが挙げられる) の混合溶媒などが挙げられる。 この反応に使用される酸としては、塩酸および硫酸などの鉱酸;pートルエンスルホン酸などの有機酸が挙げられる。酸の使用量は、一般式 [11] の化合物に対して 0.1-50 倍モルであればよい。この反応は、通常、 0-150℃で、30 分-24 時間 実施すればよい。

10

15

20

25

一般式 [10] の化合物は、一般式 [9] の化合物を、塩基の存在下または不存在下、溶媒の存在下または不存在下にアセチル化反応に付すことにより得ることができる。この反応に使用されるアセチル化剤としては、無水酢酸およびアセチルクロリドなどが挙げられる。アセチル化剤の使用量は、一般式 [9] の化合物に対して、1-5倍モルであればよい。この反応に使用される溶媒としては、反応に悪影響を及ぼさない溶媒であればとくに限定されないが、たとえば、塩化メチレン、クロロホルムなどのハロゲン化炭化水素類;N,N-ジメチルホルムアミドおよびN,N-ジメチルアセタミドなどのアミド類;メタノールおよびエタノールなどのアルコール類;ジオキサンおよびテトラヒドロフランなどのエーテル類;酢酸エチルなどのエステル類;アセトニトリルなどのニトリル類などが挙げられ、これらの溶媒は、一種および二種以上混合して使用してもよい。この反応に使用される塩基としては、たとえば、ジメチルアミノピリジン、トリエチルアミンおよびピリジンなどの有機アミン類;炭酸カリウムおよび炭酸ナトリウムなどのアルカリ金属炭酸塩などが挙げられる。塩基の使用量は、一般式 [9] の化合物に対して、1-3倍モルであればよい。

- 一般式 [11] の化合物は、一般式 [10] の化合物をアリールトリプチルチンまたはアリールホウ酸とカップリング反応を行なうことにより得ることができる。この反応は、一般式 [1a] の化合物の製造と同様な条件で実施し、通常、40-160℃で、30 分-24 時間実施すればよい。
- 5 一般式 [17] の化合物は、一般式 [12] の化合物を溶媒の存在下または不存在下、酸存在下に脱メシル化反応に付すことにより得ることができる。この反応に使用される酸としては、メタンスルホン酸およびポリリン酸などが挙げられる。酸の使用量は、一般式 [12] の化合物に対して、1-100 倍モルであればよい。この反応に使用される溶媒としては、ベンゼンおよびトルエンなどの芳香族炭化水 5 素類;塩化メチレンおよびジクロロエタンなどのハロゲン化炭化水素などが挙げられる。この反応は、通常、0-150℃で、30 分-24 時間実施すればよい。
 - 一般式 [12] の化合物は、たとえば、ケミカル・ファーマシューティカル・ブルチン(Chem.Pharm.Bull)、第 40 巻、第 9 号、第 2399-2409 頁(1992 年)などに記載の方法などにより製造することができる。
- 15 一般式 [17] の化合物は、一般式 [15] の化合物を酸の存在下に脱アセチル化 反応に付すことにより得ることができる。この反応に使用される溶媒としては、 たとえば、水および水ー有機溶媒 (たとえば、メタノール、エタノール、ジオキ サンおよびテトラヒドロフランなどが挙げられる) の混合溶媒などが挙げられる。 この反応に使用される酸触媒としては、塩酸および硫酸などの鉱酸;pートルエン スルホン酸などの有機酸が挙げられる。酸触媒の使用量は、一般式 [15] の化合物に対して 0.1-50 倍モルであればよい。この反応は、通常、 0-150℃で、30 分-24 時間実施すればよい。
 - 一般式 [15] の化合物は、一般式 [14] の化合物を溶媒の存在下または不存在下に通常のニトロ化に付すことにより得ることができる。この反応に使用されるニトロ化剤としては、濃硝酸、硝酸および無水酢酸の混酸;硝酸および硫酸の混酸などが挙げられる。ニトロ化剤の使用量は、一般式 [14] の化合物に対して 1 5 倍モルであればよい。この反応に使用される溶媒としては、たとえば、酢酸などが使用され、通常、 0 150℃で、10 分-24 時間実施すればよい。
 - 一般式 [14] の化合物は、一般式 [13] の化合物を塩基の存在下または不存在

下にアセチル化に付すことにより得ることができる。この反応に使用されるアセチル化剤としては、無水酢酸およびアセチルクロリドなどが挙げられる。アセチル化剤の使用量は、一般式 [13] の化合物に対して1-5倍モルであればよい。この反応に使用される塩基としては、たとえば、トリエチルアミンおよびピリジンなどの有機アミン類;炭酸カリウムおよび炭酸ナトリウムなどのアルカリ金属炭酸塩などが挙げられる。塩基の使用量は、一般式 [13] の化合物に対して1-3倍モルであればよい。この反応に使用される溶媒としては、反応に悪影響を及ぼさない溶媒であればとくに限定されないが、たとえば、塩化メチレンおよびクロロホルムなどのハロゲン化炭化水素類; N, N - ジメチルホルムアミドおよびN. N - ジメチルアセタミドなどのアミド類;メタノールおよびエタノールなどのアルコール類;ジオキサンおよびテトラヒドロフランなどのエーテル類;酢酸エチルなどのエステル類;アセトニトリルなどのニトリル類などが挙げられ、これらの溶媒は、一種または二種以上混合して使用してもよい。この反応は、通常、-20一160℃で、10 分-24 時間実施すればよい。

15 一般式 [13] の化合物は、たとえば、特開平 2 - 268 号に記載の方法などにより 製造することができる。

一般式 [2] および [7] - [18] の化合物の塩としては、一般式 [1] の化合物で説明したと同様の塩が挙げられる。

一般式 [2] および [7] - [18] の化合物またはそれらの塩において、異性 20 体 (たとえば、光学異性体、幾何異性体および互変異性体など) が存在する場合、 本発明は、それらすべての異性体を包含し、また、すべての結晶形および水和物 におよぶものである。

一般式 [2] および [7] - [18] の化合物またはそれらの塩において、アミノ基、ヒドロキシル基またはカルボキシル基を有する化合物は、予め、これらの基を通常の保護基で保護しておき、反応後、必要に応じて自体公知の方法でこれらの保護基を脱離することもできる。

このようにして得られた一般式 [2] および [7] - [18] の化合物またはそれらの塩は、たとえば、過安息香酸、二酸化マンガンまたは重クロム酸などを使用した酸化反応、接触還元、水素化リチウムアルミニウムなどの水素化物による

還元および鉄などの金属を使用した還元反応、ウォルフ(Wolff)転移などの転移反 応、アルキル化、アシル化、アミド化、スルホニル化、環化、ニトリルのアミジ ンへの変換などの置換反応、四臭化炭素、オキシ塩化リン、三塩化リン、五塩化 リンまたは塩化チオニルなどを使用したハロゲン化反応、脱水反応または酸加水 - 分解、アルカリ加水分解などの加水分解反応などの自体公知の反応に付すことに よって、または、それらを適宜組み合わせることによって、他の一般式 [2] お よび[7]-[18]の化合物またはその塩に誘導することができる。また、抽出、 晶出およびカラムクロマトグラフィーなどの常法にしたがって単離精製すること ができる。

本発明化合物を医薬として使用する場合、通常知られている方法で製剤化すれ ばよく、通常製剤化に使用される賦形剤、担体および希釈剤などの製剤補助剤を 適宜混合してもよく、これらは、常法にしたがって、錠剤、カプセル剤、散剤、 シロップ、顆粒剤、丸剤、懸濁剤、乳剤、液剤、粉体製剤、坐剤、軟膏剤または 注射剤などの形態で経口または非経口で投与することができる。また、投与方法、 15 投与量および投与回数は、患者の年齢、体重および症状に応じて適宜選択するこ とができ、通常成人に対しては、1日当たり、約 0.05-1000mg/kg 程度で、経口 または非経口的投与(たとえば、注射、点滴または直腸部位への投与など)によ り、これを1回または数回に分割して投与すればよい。

つぎに、本発明における化合物の薬理作用を説明する。

試験例1 COX-1および2の活性抑制率の測定 20

10

COX-1としてヒツジ精嚢腺ミクロソーム(エドマンテクノロジー社製)、COX-2としてヒツジ胎盤由来 COX-2 精製品(カイマンケミカル社製)を使用する。こ れらによるアラキドン酸から PGE2への転換率を酵素活性とする。

COX-1活性の測定条件は、プロカシーニ (Procaccini) らの方法 [バイオケミカ ル・ファーマコロジー(Biochem.Pharmacol.)、第 26 巻、第 1051-1057 頁(1977 25 年)] に準じて行なう。すなわち、最終濃度 $100~\mu$ g/ml のヒツジ精嚢腺ミクロソー ム、5 mM エピネフリン、5 mM グルタチオンを含む 50mM トリス緩衝液 (pH8.0) 0.5ml に、ジメチルスルホキシドに溶解させた被験化合物(最終濃度 1 または 100 μ g/ml) を加えた後、37℃で、2分間前処置を行なう。0.04 μ Ci[1-14 C]アラキド ン酸 (アマシャム社製) を含む 10nmol アラキドン酸を添加し (最終濃度 20 μ M)、37℃で、4 分間反応させる。

COX-2活性の測定条件は、ミチェル (Mitchell) らの方法 [プロシーディングズ・ オブ・ザ・ナショナル・アカデミー・オブ・サイエンシーズ・ジ・ユナイテッド・ ステーズ・オブ・アメリカ(Proc.Natl.Acad.Sci.USA)、第 90 巻、第 11693-11697 頁(1993年)] に準じて行なう。すなわち、最終濃度 $5~\mu$ g/ml(10 単位/ml)のヒ ツジ胎盤由来 COX-2 精製品、5 mM エピネフリン、5 mM グルタチオン、 1μ M ヘマチンを含む 50mM トリス緩衝液(pH8.0)0.5ml に、ジメチルスルホキシドに 溶解させた被験化合物(最終濃度1または 100 μ g/ml)を加えた後、37℃で、2 分間前処置を行なう。 $0.04~\mu$ Ci[1- $^{\text{I}}$ C]アラキドン酸(アマシャム社製)を含む 10 3.3nmol アラキドン酸を添加し(最終濃度 6.6 μ M)、37℃で、4 分間反応させる。 COX 活性の測定は、柳と小松の方法 [バイオケミカル・ファーマコロジー (Biochem. Pharmacol.)、第 25 巻、第 937-941 頁(1976 年)] に準じて行なう。 すなわち、反応液に n-ヘキサン/酢酸エチル(2:1) の混合液 2 ml を加え、 反応を停止させ、遠心分離によりアラキドン酸を有機層に抽出する。同様の抽出 操作を2回繰り返した後、水層にエタノール1 ml を加え、撹拌した後、遠心によっ て得られた上清全量を液体シンチレーションカウンター用バイアルに移し、PGE、 分画とする。回収した有機層をアラキドン酸分画とし、その1 mlを液体シンチレー ションカウンター用バイアルに分取する。それぞれの分画の放射活性を液体シン チレーションカウンターで測定し、全放射活性のうち PGE2分画の放射活性の割合 を算出する。これを PGE,転換率とし、最終濃度1%のジメチルスルホキシドのみ を含むコントロールに対する被験化合物による変換率の低下を、COX 活性抑制率

表 1

25 -----

実施例 No. COX-1 抑制率 COX-2 抑制率

6 - +

で表わす。その結果を表1に示す。

7 - ++

	9	-	+++
	10(1)	-	+++
	10(3)	-	+++
	10(6)	-	++
5	10(7)	-	++
	10(9)	-	++
	10(13)	-	+++
	10(14)	-	+++
	10(15)	-	+++
10	10(18)	-	+++
	10(20)	-	+++
	10(22)	-	+++
	11	-	++
	12(4)	-	+++
15	13	-	++
	22	-	+++
	25	•	++
	26	•	+++
	27	-	++
20	29	-	+++
	31	-	+++
	34	_*	+++*
	35(1)	_*	+++*
	35(3)	_*	+++*
25	35(6)	_*	+++*
	36	-	+
	37(1)	-	+++
	37(3)	-	+++
	37(5)	-	++

37

	37(6)	-	++
	37(7)	-	+++
	37(8)	-	+++
	37(11)	-	+++
5	37(12)	-	+++
	37(13)	-	++
	37(17)	-	++
	37(19)	-	+++
	37(21)	-	++
10	41	_*	+++*
	42	-	+++
	44	-	++
	46(2)	-	+++
	46(4)	-	+++
15	46(7)	_*	++*
	46(8)	-	+++
	46(11)	-	++
	46(20)	_*	+++*
	46(22)	-	++
20	46(23)	-	++
	52	-	+++
	61	_*	++*
	62	-	+++
	64	-	+++
25	70	-	++
	78	-	++

各化合物の阻害率を、- (阻害率 0-25%未満),+ (阻害率 25-50%未満),++ (阻害率 50-75%未満),+++ (阻害率 75-100%)で示す。なお、*印は、最終濃度 1 μ

g/ml での結果を示す。

試験例2 アジュバント関節炎抑制作用

アジュバント関節炎抑制作用は、アルツナイミッテル・フォルシュング (Arzneimittel-Forschung)、第 42(II)巻、第 7 号、935-944 頁に記載の方法に準じて 試験した。

ウィスターールイス系雄性ラット(体重 190-230g)を1群5匹使用し、アジュバントとして流動パラフィンに結核菌(Mycobacterium tuberculosis)の乾燥死菌を6 mg/mlの割合で懸濁させたものを使用し、尾根部皮内に0.1ml注射した。アジュバント処理後14日目に両後肢腫脹容積により群分けし(Day14)、1日1回連続10 4日間、被験化合物を0.5%(W/V)メチルセルロース水溶液に懸濁させたものを1 ml/100g 体重の割合で経口投与した。最終投与の翌日(Day18)に両後肢腫脹容積を測定し、下記の式により抑制率を求めた。

抑制率(%)= (1 - (投与群の Day18 の浮腫率/投与群の Day14 の浮腫率) / (対照群の Day18 の浮腫率/対照群の Day14 の浮腫率)) ×100

15 結果を表2に示す。

表 2 アジュバント関節炎抑制作用 (用量 10mg/kg)

	実施例 No.	抑制率(%)	
20	1	30	
	7	41	
	8(2)	39	
	8(3)	37	
	8(4)	45*	
25	9	25	
	10(11)	22	
	10(13)	27	
	10(14)	38	
	10(22)	46	

	34	35
	35(1)	39
	35(2)	62*
	35(3)	38
5	35(4)	57
	35(5)	52*
	35(7)	57
	36	44
	37(3)	34
10	37(6)	42
	37(8)	48
	37(9)	46
	37(10)	56
	37(11)	47
15	37(19)	22
	46(2)	30
	46(19)	25
	88	50

20 * は、用量 1 mg/kg で測定した。

試験例3 潰瘍誘発作用

1群7-8匹のウィスター系雄性ラット(体重 180-230g)を使用し、24 時間 絶食(水は自由に摂取させる)後、0.5%(W/V)メチルセルロース水溶液に懸濁させ た被験化合物を1 ml/100g 体重の割合で経口投与した。絶食絶水下に24 時間放置 した後、頚椎脱臼により致死させ、胃を摘出し、1%(V/V)ホルマリン溶液で30 分間固定した。この胃を大弯にそって切り開き、実体顕微鏡下で胃粘膜上に発生 した潰瘍を観察し、潰瘍の発現率を算出した。 その結果を表3に示す。

	表 3	黄锡誘発作用		
	=====================================	——————— 用量(mg/kg)	潰瘍発現率	_
5	7	100	0 / 7	
	9	100	0 / 7	
	コントロール	·	0 / 8	
	インドメタシン	× 10	8 / 8	
				_

発明を実施するための最良の方法

つぎに、本発明化合物の製剤例を具体的に例を挙げて説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

製剤例1

10

以下の成分を使用して硬ゼラチンカプセルを調製する。

2 - (2, 4 - i) 2 - i 2 - i 2 - i 3 - i 4 - i 3 - i 3 - i 4 - i 3 - i 3 - i 4 - i 3 - i 3 - i 4 - i 3 - i 3 - i 4 - i 3 -15 4-ニトロー1,1'-ビフェニル 50mg 乳糖 114.5mg コーンスターチ 20mg ヒドロキシプロピルセルロース 2mg 軽質無水ケイ酸 1.5mg 20 カルボキシメチルセルロースカルシウム 10mg ステアリン酸マグネシウム 2mg 計 200mg

25 以上を1カプセル分の材料として常法により硬カプセルに充填する。

製剤例2

以下の成分を使用して錠剤を調製する。

2 - (2, 4 - i j j j n + i j n + j

	乳糖	49mg
	微結晶セルロース	36mg
	ヒドロキシプロピルセルロース	lmg
	カルボキシメチルセルロースカルシウム	6.6mg
5	ステアリン酸マグネシウム	1.2mg
	タルク	1.2mg
	計	120mg
	以上を1錠分の材料として常法により錠剤とする。	
10	製剤例 3	
	以下の成分を使用して錠剤を調製する。	
	2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルス	ルフィニルー
	4-二トロー1.1'ービフェニル	50mg
	乳糖	74mg
15	微結晶セルロース	55mg
	ヒドロキシプロピルセルロース	2mg
	カルボキシメチルセルロースカルシウム	15mg
	ステアリン酸マグネシウム	2mg
	タルク	2mg
20		
	言 十	200mg
	以上を1錠分の材料として常法により錠剤とする。	
	製剤例 4	
	以下の成分を使用して錠剤を調製する。	
25	2 - (2, 4 - ij) + ij) - 4 - ij	ルフィニルー
	4-ニトロー1.1 ービフェニル	100mg
	乳糖	49mg
	微結晶セルロース	55mg
	ヒドロキシプロピルセルロース	2mg

計 225mg

以上を1錠分の材料として常法により錠剤とする。

製剤例5

5

以下の成分を使用して錠剤を調製する。

2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルスルフィニルー

10 $4-=1,1'-\forall 7=1$ 200mg

微結晶セルロース 100mg

グリコール酸ナトリウムデンプン 30mg

ステアリン酸マグネシウム 3mg

. 15 計 333mg

以上を1錠分の材料として常法により錠剤とする。

つぎに、本発明化合物の製造法を具体的に参考例および実施例を挙げて説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。なお、溶離液における混合比は、すべて用量比であり、シリカゲルカラムクロマトグラフィーにおける担体は、シリカゲル 60、70-230 メッシュ [silica gel 60、70-230 mesh (メルク社製)]を使用した。融点の後の括弧内に記載の溶媒は、融点を測定した結晶の再結晶溶媒を示す。また、以下に使用される略号は、つぎの意味を有する。

d₄-DMSO:重ジメチルスルホキシド

Me:メチル基

25 Et:エチル基

20

Ph:フェニル基

実施例1

窒素雰囲気下に1-プロモー2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4-ニトロベンゼン0.65g、4-メチルチオフェニルトリブチルチン0.98g およびテトラキス

(トリフェニルホスフィン) パラジウム(0)0.07g をトルエン 13ml に加え、4時間 加熱還流させる。不溶物を濾去した後、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留 物をカラムクロマトグラフィー [溶離液; ヘキサン:酢酸エチル=20:1] で精製すれば、黄色結晶の2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルチオ-4-5 ニトロ-1,1'-ビフェニル 0.26g を得る。

融点:91-92℃ [エタノール]

NMR(CDCl₃): δ 値 2.50(3H,s),6.8-8.1(10H,m)

実施例2

実施例1と同様にして以下の化合物を得る。

10 No.2(1)

2-(2,4-i)フルオロフェノキシ)-4 ーメチルチオー1,1 ービフェニルー 5-カルボン酸メチル

IR(neat)cm⁻¹:1730,1505

NMR(CDCl₃) δ 值:2.50(3H,s),3.90(3H,s),6.7-8.2(10H,m)

15 No.2(2)

2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルチオー1,1'-ビフェニルー 4-カルボン酸メチル

IR(neat)cm⁻¹:1720,1505

NMR(CDCl₃) δ 值:2.50(3H,s),3.89(3H,s),6.8-8.0(10H,m)

20 実施例3

窒素雰囲気下に1-プロモー2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4-ニトロベンゼン4.00g、4-メチルチオフェニルホウ酸2.44g、2M炭酸ナトリウム水溶液12.1ml およびテトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)0.42g をトルエン80ml およびエタノール12ml の混合溶媒に加え、4時間加熱還流させる。

25 不溶物を濾去した後、濾液を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液;ヘキサン:酢酸エチル=20:1] で精製すれば、黄色結晶の2ー(2,4ージフルオロフェノキシ)-4'-メチルチオー4ーニトロー1,1'ービフェニル4.08g を得る。

融点:91-92℃ [エタノール]

NMR(CDCl₃): δ 值 2.50(3H,s),6.8-8.1(10H,m)

実施例4

実施例3と同様にして表1a-cの化合物を得る。

5

表 1 a
$$\begin{array}{c} R^2 \\ R^4 \end{array}$$
 R^{1-S} O_n

実施例No.	R ¹	n	R ³	R ⁴	R ²
4(1)	CH ₃	0	NO ₂	н	-o-⟨H⟩
4(2)	CH ₃	0	<i>ОСН</i> ₃	Н	-0-©
4(3)	СН₃	0	сосн	н	-0-O-F
4(4)	СН₃	0	CN	н	-0-O-F
4(5)	СН₃	0	NHCOCH ₃	н	- <i>o</i> -⟨ <u>H</u> ⟩
4(6)	СН₃	0	н	NO ₂	-o-⟨H⟩
4(7)	CH ₃	0	NO ₂	н	-co-©

表1 b
$$R^{2} \longrightarrow R^{2}$$

$$R^{2} \longrightarrow R^{2}$$

$$R^{3} \longrightarrow R^{2}$$

$$R^{3} \longrightarrow R^{3}$$

実施例N	o. <i>R</i> ¹	n	R ³	R ⁴	R ²
4(8)	CH ₃	0	соосн	н	F -0-©-F
4(9)	CH ₃	0	NO ₂	н	- <i>с</i> н₂{(○)
4(10)	СН₃	0	NO ₂	н	-OCH3
4(11)	CH ₃	0	NO ₂	н	- ⊘- <i>F</i>
4(12)	C ₂ H ₅	0	NO ₂	Н	-0-O-F
4 (13)	СН₃	0	н	NO ₂	- o
4 (14)	СН₃	0	н	CF ₃	-

表1 c
$$R^2$$
 R^3 R^4

実施例No	o. <i>R</i> ¹	n	R ³	R ⁴	R ²
4(15)	CH₃	0	F	н	- <i>o-</i> ©
4 (16)	СН₃	0	н	сосн	-0-O-F
4(17)	СН3	0	CF ₃	н	-0-©-F
4 (18)	СН3	o	н	CH ₃	-
4 (19)	СН₃	0	н	<i>ОСН</i> ₃	F -0-0-F
4 (20)	СН₃	0	н	СНО	F -0-©-F
4 (21)	СН₃	0	н	CN	F -0

表la-cの化合物の物性を以下に示す。

No.4(1)

融点:81-82℃ [エタノール]

5 NMR(CDCl₃) δ値:1.1-2.0(10H,m),2.50(3H,s),4.1-4.7(1H,m),7.1-8.0(7H,m) No.4(2)

IR(neat)cm⁻¹:1585,1485,1165

NMR(CDCl₃) δ 值:2.51(3H,s),3.76(3H,s),6.5-7.6(12H,m)

No.4(3)

10 融点:90-91℃ [エタノール]

NMR(CDCl₃) δ 值:2.50(3H,s),2.55(3H,s),6.7-7.9(10H,m)

No.4(4)

融点:96-97℃ [エタノール]

NMR(CDCl₃) δ 值:2.49(3H,s),6.8-7.6(10H,m)

5 No.4(5)

融点:131-133℃ [イソプロピルエーテル]

NMR(CDCl₃) δ 值 :1.3-2.1(10H,m),2.20(3H,s),2.60(3H,s),4.2-4.5(1H,m),6.8-

7.7(8H,m)

No.4(6)

10 融点:76-78℃ [イソプロピルエーテル]

NMR(CDCl₃) δ 值:1.2-2.2(10H,m),2.50(3H,s),4.2-4.7(1H,m),6.8-8.4(7H,m)

No.4(7)

IR(neat)cm⁻¹:1670,1520,1345

NMR(CDCl₃) δ 值:2.45(3H,s),7.0-8.6(12H,m)

15 No.4(8)

IR(neat)cm⁻¹:1720,1505,1460,1290

NMR(CDCl₃) δ 值:2.50(3H,s),3.89(3H,s),6.7-8.1(10H,m)

No.4(9)

融点:102-104℃ [エタノール]

20 NMR(CDCl₃) δ 值:2.60(3H,s),4.10(2H,s),6.9-8.3(12H,m)

No.4(10)

融点:108-110℃ [エタノール]

NMR(CDCl₃) δ 值:2.60(3H.s),3.90(3H.s),7.2-8.1(7H,m)

No.4(11)

25 融点:88-89℃ [エタノール]

NMR(CDCl₃) δ 值:2.46(3H,s),6.8-8.4(11H,m)

No.4(12)

融点:69-70℃ [エタノール]

· NMR(CDCl,) る値:1.35(3H,t,J=7.5Hz),2.93(2H,q,J=7.5Hz),6.8-8.1(10H,m)

PCT/JP96/00499

No.4(13)

IR(neat)cm⁻¹:1520,1505,1345

NMR(CDCl₃) δ値:2.52(3H,s),6.7-8.4(10H,m)

No.4(14)

IR(neat)cm⁻¹:1505,1335

NMR(CDCl₃) δ 値:2.52(3H,s),6.9-7.7(10H,m)

No.4(15)

IR(neat)cm⁻¹:1590,1485

NMR(CDCl₃) δ 值:2.47(3H,s),6.8-7.8(12H,m)

10 No.4(16)

IR(neat)cm⁻¹:1680,1505

NMR(CDCl₃) δ 値:2.47(3H,s),2.54(3H,s),6.6-8.1(10H,m)

No.4(17)

IR(neat)cm⁻¹:1510,1330

NMR(CDCl₃) δ値:2.52(3H,s),6.8-7.7(10H,m)

No.4(18)

IR(neat)cm⁻¹:1505,1250

NMR(CDCl₃) δ 値:2.34(3H,s),2.45(3H,s),6.6-7.7(10H,m)

No.4(19)

IR(neat)cm⁻¹:1505,1480,1205 20

NMR(CDCl₃) δ 值:2.53(3H,s),3.84(3H,s),6.6-7.7(10H,m)

No.4(20)

IR(neat)cm⁻¹:1695,1505

NMR(CDCl₃) δ 值:2.50(3H,s),6.7-8.2(10H,m),10.00(1H,s)

No.4(21) 25

融点:94-95℃ [エタノール]

NMR(CDCl₃) δ 值:2.49(3H,s).6.8-7.8(10H,m)

実施例5

(1)窒素雰囲気下に2-ブロモー5-ニトロベンズアルデヒド 2.10g および4-メ

チルチオフェニルホウ酸 1.50g、2 M炭酸ナトリウム水溶液 9.1ml およびテトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)0.32g をトルエン 50ml およびエタノール 10ml の混合溶媒に加え、2 時間加熱還流させる。不溶物を濾去した後、濾液を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液;ヘキサン:酢酸エチル=5:1] で精製すれば、黄色結晶の2ーホルミルー4'ーメチルチオー4ーニトロー1,1'ービフェニル 2.00g を得る。

融点:93-95℃ [エタノール]

NMR(CDCl₃) δ 值:2.52(3H,s),7.9-8.9(7H,m),10.1(1H,s)

10 (2)ベンジルトリフェニルホスホニウムブロミド 0.87g をメタノール 10ml に溶解させ、室温で 28%(W/W)ナトリウムメトキシドメタノール溶液 0.35g および 2 ーホルミルー4'ーメチルチオー4ーニトロー1,1'ービフェニル 0.50g を加え、同温度で2時間撹拌する。反応混合物を氷水および酢酸エチルの混合物に加え、1 N塩酸でpH5.0 に調整し、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で15 順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液;ヘキサン:酢酸エチル=5:1]で精製すれば、緑黄色油状物の4'ーメチルチオー4ーニトロー2ースチリルー1.1'ービフェニル 0.60g を得る。

IR(neat)cm⁻¹:1515.1345

20 NMR(CDCl₃) δ 值:2.60(3H,s),6.4-8.7(14H,m)

実施例6

窒素雰囲気下に1ープロモー2ー(2,4ージフルオロフェニルチオ)-4ーニトロベンゼン0.90g、4ーメチルスルホニルフェニルトリプチルチン1.39g およびテトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)0.09g をキシレン18ml に加え、5時間加熱還流させる。不溶物を濾去した後、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー[溶離液;ヘキサン:酢酸エチル=2:1]で精製すれば、無色結晶の2ー(2,4ージフルオロフェニルチオ)ー4'ーメチルスルホニルー4ーニトロー1,1'ービフェニル0.27g を得る。

融点:146-147℃ [エタノールーアセトニトリル混合溶媒]

NMR(d_s-DMSO): δ 値 3.31(3H,s),7.1-8.3(10H,m)

実施例7

2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルチオ-4-ニトロ-1.1'-ビフェニル 0.70g を塩化メチレン 14ml に溶解させ、0-5℃でm-クロロ過安息 香酸 0.29g を加え、同温度で 2 時間撹拌する。反応混合物を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、チオ硫酸ナトリウム水溶液および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をエタノールで再結晶すれば、無色結晶の2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルスルフィニル-4-ニトロ-1,1'-ビフェニル 0.51g を得る。

10 融点:137-138℃ [エタノール]

表 2

NMR(d_6 -DMSO) δ 值:2.81(3H,s),7.1-8.2(10H,m)

実施例8

実施例7と同様にして表2の化合物を得る。

		R1/	s $(0)_n$		
実施例No	. R ¹	n	R ³	R ⁴	R²
8(1)	СН₃	1	COCH 3	н	- o - ⊙ -F
8(2)	CH₃	1	Н	NO ₂	- O-O-F
8(3)	CH₃	1	н	CF ₃	-0-O-F
					E

Н

1

15 表2の化合物の物性を以下に示す。

 CH_3

8(4)

No.8(1)

融点:125-126℃ [エタノール]

NMR(d₆-DMSO) δ 值:2.57(3H,s),2.80(3H,s),7.0-8.1(10H,m)

No.8(2)

5 融点:165-166℃ [エタノール]

NMR(d₂-DMSO) δ 值:2.82(3H,s),6.9-8.4(10H,m)

No.8(3)

融点:79-81℃ [ヘキサン-エチルエーテル混合溶媒]

NMR(CDCl₃) δ 值:2.78(3H,s),6.7-7.8(10H,m)

10 No.8(4)

融点:109-110℃ [ヘキサン-イソプロピルエーテル混合溶媒]

NMR(CDCl₃) δ 值:2.78(3H,s),6.7-7.8(10H,m)

実施例9

2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルチオ-4-ニトロ-1,1'-15 ビフェニル 0.70g を塩化メチレン 14ml に溶解させ、0-5℃でm-クロロ過安息香酸 0.65g を加え、室温で2時間撹拌する。反応混合物を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、チオ硫酸ナトリウム水溶液および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた結晶をアセトニトリルおよびエタノールの混合溶媒で再結晶すれば、無色結晶の2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルスルホニル-4-ニトロ-1,1'-ビフェニル0.62g を得る。

融点:181-182℃ [エタノールーアセトニトリル混合溶媒]

NMR(d₄-DMSO) δ 值:3.30(3H,s),7.0-8.2(10H,m)

実施例 10

25 実施例9と同様にして表3a-cの化合物を得る。

(0)

実施例No.	R ¹	n	R ³	R ⁴	R ²
10(1)	CH ₃	2	NO ₂	н	-o-⟨H⟩
10(2)	CH ₃	2	ОСН₃	н	- <i>o</i> -©
10(3)	СН₃	2	сосн	Н	-0- ○ -F
10(4)	СН3	2	CN	н	F -0-\(\odot\)-F
10(5)	CH ₃	2	NHCOCH ₃	н	-o-⟨ <u>H</u> ⟩
10(6)	СН3	2	н	NO ₂	-o-⟨ <u>H</u> ⟩
10(7)	СН ₃	2	NO ₂	н	- <i>co-</i> ©

表 3 b

$$R^{1} \stackrel{S}{\triangleright} O_{n}$$

実施例No.	R ¹	n	R ³	R ⁴	R ²
10(8)	СН₃	2	СООСН	Н	F -0-©-F
10(9)	СН₃	2	NO ₂	н	- CH ₂ ⟨⊙⟩
10(10)	СН3	2	NO ₂	н	-OCH ₃
10(11)	СН₃	2	NO ₂	н	- ⊘- <i>F</i>
10(12)	C ₂ H ₅	2	NO ₂	н	- O-O-F
10(13)	СН₃	2	н	NO ₂	-0-O-F
10(14)	CH ₃	2	н	CF ₃	F -0

表3 c
$$R^2$$
 R^2 R^2

実施例No.	R ¹	n	R ³	R ⁴	R ²
10(15)	СН₃	2	F	Н	- <i>o</i> -©
10(16)	СН₃	2	н	сосн	- O-O-F
10(17)	СН3	2	CF ₃	н	- O-O-F
10(18)	СН₃	2	н	СН₃	- O-O-F
10(19)	СН3	2	н	<i>ОСН</i> ₃	- O- O-F
10(20)	СН₃	2	NO ₂	н	– СН= СН-∕⊙
10(21)	СН₃	2	н	соосн	- O
10(22)	СН₃	2	н	CN	- O-O-F

表3a-cの化合物の物性を以下に示す。

No.10(1)

融点:149-149.5℃ [エタノール]

5 NMR(d₆-DMSO) δ値:1.1-2.0(10H,m),3.12(3H,s),4.2-4.7(1H,m)7.3-8.2(7H,m) No.10(2)

融点:159-160℃ [アセトニトリル]

NMR(CDCl₃) δ 值:3.00(3H,s),3.76(3H,s),6.5-7.8(12H,m)

No.10(3)

融点:172-173℃ [エタノールーアセトニトリル混合溶媒]

NMR(d₆-DMSO) δ 值:2.57(3H,s),3.27(3H,s),7.1-8.1(10H,m)

No.10(4)

5 融点:166-167℃ [エタノールーアセトニトリル混合溶媒]

NMR(d₆-DMSO) δ 值:3.28(3H,s).7.1-8.2(10H,m)

No.10(5)

融点:184-186℃ [エタノール]

NMR(CDCl₃) δ 值 :1.3-2.1(10H,m),2.20(3H,s),3.10(3H,s),4.2-4.5(1H,m),6.8-

10 8.1(8H,m)

No.10(6)

融点:145-147℃ [エタノール]

NMR(CDCl₃) δ 值:1.3-2.2(10H,m),3.10(3H,s),4.3-4.7(1H,m),6.9-8.4(7H,m)

No.10(7)

15 融点:170-172℃ [エタノール]

NMR(d_s-DMSO) δ 值:3.20(3H,s),7.5-8.6(12H,m)

No.10(8)

融点:166-167℃ [アセトニトリル]

NMR(CDCl₃) δ 值:3.00(3H,s),3.80(3H,s),6.7-8.1(10H,m)

20 No.10(9)

融点:182-184℃ [アセトニトリル]

NMR(d_s -DMSO) δ 值:3.29(3H,s).4.09(2H,s).6.9-8.2(12H,m)

No.10(10)

融点:199-201℃ [アセトニトリル]

25 NMR(d_δ-DMSO) δ 值:3.28(3H.s),3.95(3H.s),7.6-8.3(7H,m)

No.10(11)

融点:219-220℃ [エタノールーアセトニトリル混合溶媒]

NMR(d_s-DMSO) δ值:3.23(3H,s).7.1-8.4(11H,m)

No.10(12)

```
融点:125-126℃ [エタノール]
```

NMR(d_s -DMSO) δ 值:1.16(3H,t,J=7.5Hz),3.40(2H,q,J=7.5Hz),7.2-8.2(10H,m)

No.10(13)

融点:186-187℃ [エタノールーアセトニトリル混合溶媒]

5 NMR(d₆-DMSO) δ 值:3.30(3H,s),6.9-8.4(10H,m)

No.10(14)

融点:103.5-104.5℃ [イソプロピルエーテル]

NMR(CDCl₃) δ 值:3.10(3H,s),6.7-8.1(10H,m)

No.10(15)

10 融点:122.5-125.0℃ [アセトニトリル]

NMR(CDCl₃) δ 值:3.06(3H,s),6.8-8.0(12H,m)

No.10(16)

融点:153.5-154.5℃ [エタノール]

NMR(CDCl₃) δ 值:2.60(3H,s),3.09(3H,s),6.7-8.2(10H,m)

15 No.10(17)

融点:132-133℃ [エタノール]

NMR(CDCl₃) δ 值:3.10(3H,s),6.8-8.2(10H,m)

No.10(18)

融点:119-120℃ [イソプロピルエーテル]

20 NMR(CDCl₃) δ 值:2.38(3H,s),3.06(3H,s),6.7-8.1(10H,m)

No.10(19)

融点:128-129℃ [エタノール]

NMR(CDCl₃) δ 值:3.08(3H,s),3.86(3H,s),6.5-8.2(10H,m)

No.10(20)

25 融点:218-219℃ [アセトニトリル]

NMR(d_s-DMSO) δ 值:3.31(3H,s),6.9-8.7(14H,m)

No.10(21)

融点:141.5-142.0℃ [エタノール]

No.10(22)

融点:163-164℃ [エタノール]

NMR(CDCl₃) δ 值:3.10(3H,s),6.8-8.2(10H,m)

実施例 11

5 (1)2ーメトキシー4'ーメチルスルホニルー4ーニトロー1,1'ービフェニル 5.60g を酢酸 30ml および 47% 臭化水素酸 30ml の混合液に溶解させ、4 時間加熱還流させる。反応混合物を氷水および酢酸エチルの混合物に加え、有機層を分取する。得られた有機層に氷水を加え、1 N水酸化ナトリウム水溶液で pH12 に調整し、水層を分取する。得られた水層に酢酸エチルを加え、1 N塩酸で pH2.0 に調整し、10 有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物にイソプロピルエーテルを加え、濾取すれば、淡黄色固形物 2.20g を得る。得られた固形物をアセトニトリルで再結晶すれば、淡黄色結晶の2ーヒドロキシー4'ーメチルスルホニルー4ーニトロー1,1'ービフェニル 2.00g を得る。

15 融点:250℃以上[アセトニトリル]

NMR(d_6 -DMSO) δ 值:3.28(3H,s),7.6-8.3(7H,m),11.0(1H,s)

(2)窒素雰囲気下に60%水素化ナトリウム0.06gをN.Nージメチルホルムアミド5mlに加え、次いで、室温で2ーヒドロキシー4・メチルスルホニルー4ーニトロー1.1・ビフェニル 0.40gを5分間で分割添加する。同温度で30分間撹拌した20後、反応混合物に40℃で、シクロペンチルプロミド0.17mlのN.Nージメチルホルムアミド2ml溶液を15分間で滴下する。同温度で30分間撹拌した後、室温で60%(W/W)水素化ナトリウム0.05gを加える。反応混合物に40℃で、シクロペンチルプロミド0.17mlのN.Nージメチルホルムアミド2ml溶液を15分間で滴下する。同温度で1時間撹拌した後、反応混合物を冷却し、氷水および酢酸エチルの混合25物に加え、有機層を分取する。得られた有機層を水、1 N塩酸および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物にイソプロピルエーテルを加え、濾取すれば、淡黄色結晶の2ーシクロペンチルオキシー4・ーメチルスルホニルー4ーニトロー1.1・ビフェニルクロペンチルオキシー4・ーメチルスルホニルー4ーニトロー1.1・ビフェニル

0.34g を得る。

融点:169-171.5℃ [アセトニトリル]

NMR(d_6 -DMSO) δ 值:1.3-2.4(8H,m),3.29(3H,s),4.8-5.3(1H,m),7.6-8.4(7H,m)

実施例 12

表 4

5 実施例11と同様にして表4の化合物を得る。

実施例No.
$$R^1$$
 n R^3 R^4 R^2
12(1) CH_3 2 NO_2 H $-OCH(CH_3)_2$
12(2) CH_3 2 NO_2 H $-O(CH_2)_3CH_3$
12(3) CH_3 2 NO_2 H $-OCH_2-\bigcirc$
12(4) CH_3 2 NO_2 H $-OCH_2-\bigcirc$
12(5) CH_3 2 NO_2 H $-OCH_2-\bigcirc$

表 4 の化合物の物性を以下に示す。

No.12(1)

融点:148-149℃ [エタノール]

NMR(d₆-DMSO) δ 值:1.30(6H,d,J=6.0Hz),3.30(3H.s),4.5-5.3(1H,m),7.6-8.3(7H,m) No.12(2)

融点:127-129℃ [エタノール]

NMR(d_6 -DMSO) δ 值 :0.89(3H,t,J=6.0Hz),1.00-2.00(4H,m),3.30(3H,s),4.19(2H,t,

J=6.0Hz),7.6-8.2(7H,m)

No.12(3)

融点:204.5-207℃ [アセトニトリル]

NMR(d₆-DMSO) δ 值:3.27(3H,s),5.34(2H,s),7.42(5H,s),7.5-8.3(7H,m)

5 No.12(4)

融点:182-184℃ [アセトニトリル]

NMR(d₆-DMSO) δ 值:3.26(3H,s),7.0-8.4(12H,m)

No.12(5)

融点:110-112℃ [エチルエーテル]

10 NMR(d₆-DMSO) δ 值:0.9-2.4(12H,m),3.28(3H,s),4.9-5.5(1H,m),7.5-8.3(7H,m)

実施例 13

4-シアノ-2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルスルホニルー1、 <math>1'-ビフェニル 0.25g をジメチルスルホキシド 7.5ml に溶解させ、この溶液に 30% 過酸化水素水 0.21ml および炭酸カリウム 0.01g を加え、80%で 2 時間撹拌する。

15 反応混合物を氷水および酢酸エチルの混合物に加え、2 N塩酸で pH1.0 に調整し、 有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫 酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をアセト ニトリルで再結晶すれば、無色結晶の4-カルバモイル-2-(2,4-ジフルオ ロフェノキシ)-4'-メチルスルホニル-1,1'-ビフェニル 0.20g を得る。

20 融点:233-234℃ [アセトニトリル]

NMR(d₆-DMSO) δ 值:3.27(3H,s),7.1-8.2(12H,m)

実施例 14

実施例 13 と同様にして、5-カルバモイルー2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルスルホニルー1,1'-ビフェニルを得る。

25 融点:232-233℃ [アセトニトリル]

NMR(d₆-DMSO) δ 值:3.28(3H,s),6.8-8.3(12H,m)

実施例 15

2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルスルホニルー<math>4-ニトロー1,1'-ビフェニル 0.5g、鉄粉 0.43g、塩化アンモニウム 0.04g をエタノール 5 ml お

よび水 2.5ml の混合溶媒に加え、1 時間加熱還流させる。不溶物を濾去した後、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物を酢酸エチルに溶解させ、水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をアセトニトリルおよびエタノールの混合溶媒で再結晶すれ ば、淡黄色結晶の4-アミノー2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルスルホニル-1,1'-ビフェニル 0.33g を得る。

融点:218-219℃ [エタノールーアセトニトリル混合溶媒]

NMR(d_6 -DMSO) δ 值:3.20(3H,s),5.52(2H,s),6.05(1H,d,J=2.0Hz),6.44(1H,dd,J=9.8Hz, 2.0Hz),7.0-8.0(8H,m)

10 実施例 16

実施例 15 と同様にして、5 - アミノー 2 - (2,4 - ジフルオロフェノキシ) - 4 · - メチルスルホニルー 1,1 ' - ビフェニルを得る。

融点:131-132℃ [エタノールーアセトニトリル混合溶媒]

NMR(d₆-DMSO) δ 值:3.22(3H,s),5.18(2H,s),6.7-8.0(10H,m)

15 実施例 17

20

4-rミノー2ー(2,4ージフルオロフェノキシ)ー4'ーメチルスルホニルー1. 1'ービフェニル 0.2g を塩化メチレン4 ml に溶解させ、氷冷下、トリエチルアミン 0.09ml および無水酢酸 0.06ml を順次加え、同温度で2時間撹拌する。反応混合物を氷水に加え、2 N塩酸で pH1.0 に調整し、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をアセトニトリルおよびエタノールの混合溶媒で再結晶すれば、無色結晶の4ーアセチルアミノー2ー(2,4ージフルオロフェノキシ)ー4'ーメチルスルホニルー1,1'ービフェニル 0.13g を得る。

融点:215-216℃ [エタノールーアセトニトリル混合溶媒]

25 NMR(d_c-DMSO) δ値:2.02(3H,s),3.24(3H,s),7.1-8.2(10H,m),10.12(1H,s)

実施例 18

実施例 17 と同様にして、5 - アセチルアミノー 2 - (2,4 - ジフルオロフェノキシ) - 4'-メチルスルホニルー 1,1'-ビフェニルを得る。

融点:128-129℃ [エタノールーアセトニトリル混合溶媒]

NMR(d₆-DMSO) δ値:2.10(3H,s),3.30(3H,s),6.9-8.1(10H,m),10.10(1H,s) 実施例 19

融点:209-210℃ [エタノール]

NMR(d_6 -DMSO) δ 值:3.30(3H,s),7.2-8.1(10H,m),13.0-13.5(1H,bs)

実施例 20

実施例 19 と同様にして、2 - (2,4 - ジフルオロフェノキシ) - 4 '- メチルスルホニル-1,1'-ビフェニル-5-カルボン酸を得る。

融点:227-228℃ [エタノール]

NMR(d₄-DMSO) δ 值:3.28(3H,s),6.6-8.3(11H,m)

実施例 21

- 融点:161-163℃[アセトニトリル]

NMR(d_6 -DMSO) δ 值 :3.30(3H,s),5.80(1H,d,J=4.5Hz),6.30(1H,d,J=4.5Hz),6.9-8.5(12H,m)

実施例 22

 $5-アセチル-2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルスルホニルー 1,1'-ビフェニル 0.40g、塩酸ヒドロキシルアミン 0.07g およびピリジン 0.08ml をエタノール 10ml に加え、10 分間加熱還流させる。反応混合物を氷水および酢酸エチルの混合物に加え、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液;ヘキサン:酢酸エチル=20: 10 1] で精製すれば、無色結晶の<math>5-(\alpha-$ ヒドロキシイミノエチル)-2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルスルホニルー1,1'-ビフェニル 0.20g を得る。

融点:223-224℃ [エタノール]

NMR(d_6 -DMSO) δ 值:2.20(3H,s),3.27(3H,s),6.8-8.1(10H,m),11.25(1H,s)

15 実施例 23

2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルスルホニルー1,1'-ビフェニルー5-カルボン酸 1.00g を塩化メチレン 10ml に溶解させ、塩化チオニル 0.54ml およびN,N-ジメチルホルムアミド 0.1ml を加え、1.5 時間還流させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をテトラヒドロフラン 10ml に溶解させ、25% アンモニア水 1.7ml を氷冷下に滴下し、20-25℃で 24 時間撹拌する。反応混合物を氷水および酢酸エチルの混合物に導入し、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をアセトニトリルで再結晶すれば、無色結晶の5-カルバモイルー2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルスルホ 25 ニルー1,1'-ビフェニル 0.50g を得る。

融点:232-233℃ [アセトニトリル]

NMR(d₆-DMSO) δ 值:3.28(3H,s),6.8-8.3(12H,m)

実施例 24

窒素雰囲気下に5`ーブロモー4`ー(2,4ージフルオロフェノキシ)-2`ーニト

ロアセトアニリド 1.30g、4 - メチルチオフェニルホウ酸 0.62g、2 M炭酸ナトリウム水溶液 3.4ml およびテトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)0.12gをトルエン 26ml およびエタノール4 ml の混合溶媒に加え、2 時間加熱還流させる。不溶物を濾去した後、濾液を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液;トルエン] で精製すれば、黄色結晶の5-アセチルアミノー2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルチオー4-ニトロー1、1'-ビフェニル 0.95g を得る。

融点:138-140℃ [エタノール]

10 NMR(d_6 -DMSO) δ 值:2.12(3H,s),2.53(3H,s),6.8-7.9(9H,m),10.30(1H,s)

実施例 25

5-アセチルアミノー2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルチオー4-ニトロー1,1'-ビフェニル0.90g を塩化メチレン20ml に溶解させ、氷冷下、m-クロロ過安息香酸0.99g を加え、同温度で1時間撹拌する。反応混合物を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、チオ硫酸ナトリウム水溶液および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をエタノールで再結晶すれば、黄色結晶の5-アセチルアミノー2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルスルホニルー4-ニトロー1,1'-ビフェニル0.60g を得る。

20 融点:190-191.5℃ [エタノール]

NMR(d₆-DMSO) δ 值:2.11(3H,s),3.30(3H,s),6.8-8.4(9H,m),10.33(1H,s) 実施例 26

5-アセチルアミノー2-(2.4-ジフルオロフェノキシ)ー4'ーメチルスルホニルー4-ニトロー1,1'ービフェニル 0.55g をジオキサン 10ml および 6 N塩酸 10ml の混合溶媒に加え、1時間加熱還流させる。反応混合物を酢酸エチルおよび水の混合溶媒に加え、炭酸水素ナトリウムで pH8.0 に調整し、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物を酢酸エチルおよびエチルエーテルの混合溶媒で再結晶すれば、黄色結晶の5-アミノー2-(2.4-ジフルオ

ロフェノキシ) - 4'-メチルスルホニル-4-ニトロ-1,1'-ビフェニル 0.23g を得る。

融点:212-213℃ [酢酸エチル-エチルエーテル混合溶媒]

NMR(d₆-DMSO) δ值:3.27(3H,s),7.0-8.3(11H,m)

5 実施例 27

5-アミノー2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルスルホニルー4 ーニトロー1,1'ーピフェニル 0.20g をN,N-ジメチルアセトアミド5 ml に溶解 させ、氷冷下、エチルオキサリルクロリド 0.07ml を加え、室温で1時間撹拌する。 反応混合物を酢酸エチルおよび水の混合溶媒に加え、有機層を分取する。得られ た有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、 減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をエタノールで再結晶すれば、黄色結 晶の2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-5-エトキサリルアミノー4'-メチ ルスルホニルー4-ニトロー1,1'ービフェニル 0.18g を得る。

融点:158-159℃ [エタノール]

15 NMR(d_6 -DMSO) δ 值 :1.35(3H,t,J=7.0Hz),3.30(3H,s),4.40(2H,q,J=7.0Hz),7.0-8.4(9H,m),11.40(1H,bs)

実施例 28

窒素雰囲気下、60%水素化ナトリウム 0.15g を無水テトラヒドロフラン 5 ml に懸濁させ、室温でジエチルホスホノ酢酸エチル 0.82g を含む無水テトラヒドロフラン 5 ml 溶液を滴下し、同温度で 30 分間撹拌する。反応混合物に 2 ー (2,4 ージフルオロフェノキシ) ー 5 ーホルミルー 4 'ーメチルチオー1,1'ービフェニル 1.30g を含むテトラヒドロフラン 10ml 溶液を室温で滴下し、同温度で 1 時間撹拌する。反応混合物を氷水に加え、1 N塩酸で pH2.0 に調整し、酢酸エチルで抽出する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液; ヘキサン:酢酸エチル=10:1] で精製すれば、無色油状物の 3 ー (4 ー (2,4 ージフルオロフェノキシ) ー 3 ー (4 ー メチルチオフェニル) フェニル) アクリル酸エチル 1.50g を得る。

IR(neat)cm⁻¹:1710,1505,1250

NMR(CDCl₃) δ 值 :1.30(3H,t,J=6.0Hz), 2.50(3H,s), 4.20(2H,q,J=6.0Hz), 6.40(1H,d,J=16Hz), 6.6-7.9(11H,m)

PCT/JP96/00499

実施例 29

3-(4-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-3-(4-メチルチオフェニル)
フェニル)アクリル酸エチル 1.50g を塩化メチレン 15ml に加え、15℃でm-クロロ過安息香酸 1.20g を 10 分間で分割添加する。同温度で 1 時間撹拌した後、不溶物を濾去する。濾液を氷水に加え、有機層を分取する。得られた有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、チオ硫酸ナトリウム水溶液および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物にイソプロピルエーテルを加え、濾取すれば、無色固形物を得る。得られた固形物をエタノールで再結晶すれば、無色結晶の3-(4-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-3-(4-メチルスルホニルフェニル)フェニル)アクリル酸エチル 1.00g を得る。

融点:110-112℃ [エタノール]

15 NMR(d_6 -DMSO) δ 值 :1.27(3H,t,J=6.0Hz), 3.28(3H,s), 4.20(2H,q,J=6.0Hz), 6.70(1H,d,J=16Hz), 6.9-8.4(11H,m)

実施例 30

3-(4-(2.4-ジフルオロフェノキシ)-3-(4-メチルスルホニルフェニル)フェニル)アクリル酸エチル 0.55gをテトラヒドロフラン 10ml およびエタノール 5 ml の混合溶媒に溶解させ、室温で 1 N水酸化ナトリウム水溶液 1.3ml を加え、50℃で 30 分間撹拌する。反応混合物を氷水および酢酸エチルの混合物に加え、水層を分取する。得られた水層に酢酸エチルを加え、1 N塩酸で pH2.0 に調整し、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物にイソプロピルエーテルを加え、濾取すれば、無色固形物 0.44g を得る。得られた固形物をイソプロピルアルコールで再結晶すれば、無色結晶の 3-(4-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-3-(4-メチルスルホニルフェニル)フェニル)ア

融点:179-181℃ [イソプロピルアルコール]

クリル酸 0.30g を得る。

NMR(d_s -DMSO) δ 值:3.29(3H,s),6.60(1H,d,J=16Hz),6.8-8.4(12H,m)

実施例 31

5-アミノー2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルスルホニルー1. 1'-ビフェニル 0.58g を塩化メチレン 10ml に溶解させ、氷冷下、ピリジン 0.14ml を加える。次いで、エチルオキサリルクロリド 0.19ml を滴下し、同温度で1時間 撹拌する。反応混合物を氷水に加え、2 N塩酸で pH1.0 に調整し、有機層を分取 する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をアセトニトリルおよびエタノールの混合溶媒で再結晶すれば、無色結晶の2-(2,4-ジフルオロフェ ノキシ)-5-エトキサリルアミノー4'-メチルスルホニルー1,1'-ビフェニル 0.52g を得る。

融点:111-112℃ [エタノールーアセトニトリル混合溶媒]

NMR(d_6 -DMSO) δ 值 :1.33(3H,t,J=7.0Hz),3.26(3H,s),4.33(2H,q,J=7.0Hz),6.9-8.2(10H,m),10.97(1H,s)

15 実施例 32

実施例 31 と同様にして、2 - (2,4 - ジフルオロフェノキシ) - 4 - エトキサリルアミノ-4'-メチルスルホニル-1,1'-ビフェニルを得る。

融点:159-160℃ [エタノールーアセトニトリル混合溶媒]

NMR(d_6 -DMSO) δ 值 :1.30(3H,t,J=7.0Hz),3.27(3H,s),4.32(2H,q,J=7.0Hz),7.2-

20 8.1(10H,m),10.97(1H,s)

実施例 33

実施例3と同様にして表8の化合物を得る。

表 8

$$\mathbb{R}^{\frac{1}{2}} \bigcup_{\substack{R^{3} \\ (O)_{R}}} \mathbb{R}^{3}$$

実施例No.	R ¹	n	R ³	(O), R ⁴	R ²
33(1)	СН	0	н	NO ₂	-о-ОМе
33(2)	СН	0	н	NO ₂	-0-CN
33(3)	СҢ	0	н	NO ₂	
33(4)	СН	0	н	CN	
33(5)	СН	0	н	CN	-∘ -⊘
33(6)	СН	0	н	CN	-0-(F
33(7)	СҢ	0	н	CN	
33(8)	СН	0	н	CN	-0
33(9)	СҢ	0	н	CF ₃	<i>-⊶</i>
33(10)	СӉ	0	Н	-OSO₂Me	-0-F
33(11)	СН	0	ОМе	н	-OSO₂Me
33(12)	СН	0	NO ₂	н	-OCH₂OMe
33(13)	СН	0	NO₂	н	OCOPh
33(14)	сң	0	Н	NO ₂	-ë=ë- ©N

表8の化合物の物性を以下に示す。

No.33(1)

IR(neat)cm⁻¹:1505, 1345

NMR(CDCl₃) δ 值:2.51(3H,s),3.81(3H,s),6.8-7.8(9H,m),7.9-8.4(2H,m)

5 No.33(2)

IR(KBr)cm⁻¹:2225, 1520, 1345

NMR(CDCl₃) δ 值:2.50(3H,s), 6.9-7.9(9H,m), 8.2-8.5(2H,m)

No.33(3)

IR(KBr)cm⁻¹:1525, 1350

10 NMR(CDCl₃) δ值:2.46(3H,s), 6.7-8.5(11H,m)

No.33(4)

IR(KBr)cm⁻¹:2225

NMR(CDCl₃) δ値:2.46(3H,s), 6.7-7.9(10H,m), 8.0-8.3(1H,m)

No.33(5)

15 IR(KBr)cm⁻¹:2225

NMR(CDCl₁) δ 值:2.47(3H,s), 6.8-7.8(12H,m)

No.33(6)

IR(neat)cm⁻¹:2230

NMR(CDCl₃) δ値:2.50(3H,s), 6.7-7.8(11H,m)

20 No.33(7)

IR(neat)cm⁻¹:2230

No.33(8)

IR(neat)cm⁻¹:2225

25 NMR(CDCl₃) δ值:1.0-2.3(10H,m), 2.55(3H,s), 4.2-4.7(1H,m), 6.9-7.8(7H,m)

No.33(9)

IR(neat)cm⁻¹:1335

NMR(CDCl₃) δ值:2.47(3H,s), 6.8-7.8(12H,m)

· No.33(10)

IR(neat)cm⁻¹:1370, 1150

NMR(CDCl₃) δ 值:2.45(3H,s), 3.12(3H,s), 6.5-7.8(10H,m)

No.33(11)

IR(KBr)cm⁻¹:1370, 1180

5 NMR(CDCl₃) δ値:2.52(3H,s), 2.58(3H,s), 3.86(3H,s), 6.8-7.8(7H,m)

No.33(12)

IR(KBr)cm⁻¹:1515, 1345

NMR(CDCl₃) δ值:2.54(3H,s), 3.47(3H,s), 5.26(2H,s), 7.2-8.2(7H,m)

No.33(13)

10 IR(KBr)cm⁻¹:1710, 1520, 1350

NMR(CDCl₃) δ 值:1.1-2.6(8H,m), 2.53(3H,s), 4.2-4.7(1H,m), 4.7-5.4(1H,m), 7.0-8.3(12H,m)

No.33(14)

IR(KBr)cm⁻¹:1510, 1345

15 NMR(CDCl₃) δ 值:2.54(3H,s), 6.65(2H,s), 6.9-7.5(7H,m), 7.9-8.6(4H,m)

実施例 34

窒素雰囲気下、1-プロモ-2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-5-ニトロベンゼン0.18g、4-アミノスルホニルフェニルトリブチルチン0.22g およびテトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)0.01gをキシレン4 mlに加え、

- 20 4時間加熱還流させる。不溶物を濾去した後、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液; ヘキサン:酢酸エチル=2:1]で精製し、酢酸エチルーイソプロピルエーテルの混合溶媒で再結晶すれば、無色結晶の4'-アミノスルホニルー2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-5-ニトロ-1,1'-ビフェニル 0.14g を得る。
- 25 IR(KBr)cm⁻¹:3350, 3260, 1315, 1165

NMR(CDCl₃) δ 值:4.98(2H,bs), 6.6-7.6(4H,m), 7.6-8.4(6H,m)

実施例 35

実施例34と同様にして表9の化合物を得る。

表 9

			(-),,		
実施例No.	R¹	n	R³	R ⁴	R²
35(1)	NH₂	2	NO₂	н	-0-F
35(2)	NH₂	2	Н	CF₃	-
35(3)	NH₂	2	н	CN	-0-F
35(4)	NH₂	2	Н	CF ₃	
35(5)	NH₂	2	Н	CF₃	<i>-∞</i> —
35(6)	NH₂	2	н	CF₃	-0-
35(7)	NH₂	2	н	CN	- ∞ - ⊘
35(8)	NH₂	2	н	-CH₂-COOEt	-0-F
35(9)	NH₂	2	н	-(CH₂)₂-COOEt	-o
35(10)	NH₂	2	н	-(CH₂)₃-COOEt	-o
35(11)	NH₂	2	н	COOE	-
35(12)	NH₂	2	н	COOEI	-o
35(13)	NH₂	2	-CH₂-COOEt	Н	-o
35(14)	NH ₂	2	COOE	н .	-o
35(15)	NHMe	2	NO ₂	н	-o

表9の化合物の物性を以下に示す。

No.35(1)

IR(KBr)cm⁻¹:3370, 3275, 1510, 1345, 1160

NMR(CDCl₃) δ値:5.08(2H,bs), 6.7-7.4(3H,m), 7.4-8.2(7H,m)

No.35(2)

5 IR(KBr)cm⁻¹:3350, 3270, 1340, 1170

NMR(CDCl₃) δ値:5.04(2H,bs), 6.6-7.3(4H,m), 7.4-8.2(6H,m)

No.35(3)

IR(KBr)cm⁻¹:3380, 3280, 2225, 1345, 1165

10 No.35(4)

IR(KBr)cm⁻¹:3345, 3265, 1335, 1170

NMR(CDCl₃) δ 值:5.02(2H,bs), 6.7-8.2(11H,m)

No.35(5)

IR(KBr)cm⁻¹:3325, 3250, 1330, 1150,

15 NMR(d_δ-DMSO) δ 值:3.34(2H,s), 6.9-8.0(12H,m)

No.35(6)

IR(KBr)cm⁻¹:3370, 3255, 1335, 1160

NMR(CDCl₃) る値:1.1-2.3(10H,m), 4.2-4.7(1H,m), 5.02(2H,s), 6.9-8.2(7H,m)

No.35(7)

20 IR(KBr)cm⁻¹:3345, 3255, 2230, 1315, 1165

NMR(CDCl₃) δ 值:4.83(2H,bs), 6.6-7.9(12H,m),

No.35(8)

IR(KBr)cm⁻¹:3375, 3285, 1720, 1330, 1160

NMR(CDCl₃) δ 值:1.27(3H,t,J=7.5Hz), 3.63(2H,s), 4.17(2H,q,J=7.5Hz), 4.92(2H,bs),

25 6.7-8.2(10H,m)

No.35(9)

IR(neat)cm⁻¹:3265, 1720, 1505, 1165

NMR(CDCl₃) δ 值 :1.22(3H,t,J=7.5Hz), 2.4-3.1(4H,m), 4.13(2H,q,J=7.5Hz),

5.01(2H,bs), 6.6-8.1(10H,m)

No.35(10)

IR(neat)cm⁻¹:3265, 1720, 1505, 1165

NMR(CDCl₃) δ 值:1.27(3H,t,J=7.5Hz), 1.7-2.9(6H,m), 4.13(2H,q,J=7.5Hz), 5.11(2H,bs), 6.6-8.1(10H,m)

5 No.35(11)

IR(neat)cm⁻¹:3380, 3255, 1700, 1165

NMR(CDCl₃) δ 值 :1.19(3H,t,J=7.5Hz), 1.0-1.8(4H,m), 4.12(2H,q,J=7.5Hz), 4.98(2H,bs), 6.6-8.1(10H,m)

No.35(12)

10 IR(neat)cm⁻¹:3350, 3265, 1720, 1340, 1165

NMR(CDCl₃) δ 值 :1.18(3H,t,J=7.5Hz), 1.6-2.1(6H,m), 2.4-2.9(2H,m), 4.10(2H,q,J=7.5Hz), 5.15(2H,bs), 6.6-8.2(10H,m)

No.35(13)

IR(KBr)cm⁻¹:3335, 3245, 1710, 1340, 1160

15 NMR(CDCl₃) δ値:1.22(3H,t,J=7.5Hz), 3.57(2H,s), 4.15(2H,q,J=7.5Hz), 4.60(2H,bs), 6.6-8.2(10H,m)

No.35(14)

IR(neat)cm⁻¹:3355, 3265, 1720, 1340, 1165

NMR(CDCl₃) δ 值 :1.15(3H,t,J=7.5Hz), 0.95-1.8(4H,m), 4.10(2H,q,J=7.5Hz),

20 4.95(2H,bs), 6.7-8.2(10H,m)

No.35(15)

IR(KBr)cm⁻¹:3300, 1510, 1345, 1165

NMR(d_6 -DMSO+ D_2 O) δ 值:2.48(3H,d,J=5.5Hz), 6.9-8.4(10H,m)

実施例 36

25 実施例 7 と同様にして 5 ーシアノー 4 'ーメチルスルフィニルー 2 ーフェノキシー 1 , 1 'ービフェニルを得る。

IR(KBr)cm⁻¹:2225, 1050

NMR(d₆-DMSO) δ値:2.79(3H,s), 6.8-8.1(12H,m)

実施例 37

実施例9と同様にして表10の化合物を得る。

表10

$$\mathbb{R}^{\frac{1}{2}} \mathbb{S} \mathbb{R}^{3}$$

				(O _n	
実施例No.	R ¹	n	R ³	R⁴	R²
37(1)	СН₃	2	Н	NO ₂	- O—OMe
37(2)	СН₃	2	н	NO ₂	-0-CN
37(3)	СН₃	2	н	NO ₂	
37(4)	CH₃	2	н	NO ₂	-CH=CH≺N-N
37(5)	CH₃	2	н	NO ₂	- G= G-_N
37(6)	CH ₃	2	н	CN	
37(7)	CH ₃	2	н	CN	-0
37(8)	CH₃	2	Н	CN	- ∞
37(9)	CH ₃	2	н	CN	-o
37(10)	CH₃	2	н	CN	- O
37(11)	CH₃	2	н	CF ₃	<i>-⊶</i>
37(12)	CH ₃	2	н	-NHCO-(CH₂)₂CH₃	- O-F
37(13)	CH₃	2	н	-NHSO ₂ (CH ₂) ₃ CH ₃	- O

実施例No.	R¹	n	R³	R ⁴	R²
37(14)	CH ₃	2	Н	_# T	-
37(15)	CH ₃	2	н	COOH	- o- F
37(16)	CH ₃	2	Н	-CONH(CH₂) ₃CH₃	-
37(17)	CH ₃	2	н	-(CH=CH) ₂ -COOEt	- O-F
37(18)	CH ₃	2	н	-CH=CH-SO₂ Me	-
37(19)	СН₃	2	н	-OSO₂Me	- O-F
37(20)	CH₃	2	ОМе	н	-OSO₂Me
37(21)	CH ₃	2	NO ₂	н	$-g=g-\langle s \rangle$
37(22)	СН₃	2	NO ₂	н	-=====================================
37(23)	CH ₃	2	NO ₂	н	-o-
37(24)	CH₃	2	NO ₂	н	-OCH₂OMe

表 10 の化合物の物性を以下に示す。

No.37(1)

IR(KBr)cm⁻¹:1515, 1345, 1310, 1155

IR(KBr)cm⁻¹:2220, 1520, 1350, 1315, 1155

NMR(d_6 -DMSO) δ 值:3.26(3H,s), 7.1-7.5(3H,m), 7.7-8.5(8H,m)

No.37(3)

10 IR(KBr)cm⁻¹:1530, 1350, 1310, 1155

```
NMR(d_6-DMSO) \delta 值:3.24(3H,s), 7.0-8.5(11H,m)
```

No.37(4)

IR(KBr)cm⁻¹:3465, 1520, 1345, 1315, 1150

NMR(d_6 -DMSO+ D_2 O) δ 值:3.33(3H,s), 6.8-7.6(9H,m)

5 No.37(5)

IR(KBr)cm⁻¹:1520, 1350, 1310, 1150

NMR(CDCl₃) δ 值:3.13(3H,s), 6.66(2H,s), 6.9-8.6(11H,m)

No.37(6)

IR(KBr)cm⁻¹:2230, 1310, 1150

10 NMR(d_6 -DMSO) δ 值:3.23(3H,s), 6.9-7.5(3H,m), 7.6-8.3(8H,m)

No.37(7)

IR(KBr)cm⁻¹:2225, 1300, 1145

NMR(d_6 -DMSO) δ 値:1.0-2.3(10H,m), 3.33(3H,s), 4.4-4.9(1H,m), 7.3-8.3(7H,m)

No.37(8)

15 IR(KBr)cm⁻¹:2230, 1320, 1150

NMR(d_6 -DMSO) δ 值:3.26(3H,s), 6.9-7.7(6H,m), 7.7-8.2(6H,m)

No.37(9)

IR(KBr)cm⁻¹:2235, 1300, 1145

NMR(d_6 -DMSO) δ 值:3.28(3H,s), 6.8-7.1(1H.m)7.2-8.3(10H,m)

20 No.37(10)

IR(KBr)cm⁻¹:2230, 1315, 1155

NMR(CDCl₃) δ 值:3.08(3H,s), 6.8-8.2(11H,m)

No.37(11)

IR(KBr)cm⁻¹:1315, 1150

25 NMR(d₆-DMSO) δ 值:3.27(3H,s), 6.9-8.1(12H,m)

No.37(12)

IR(KBr)cm⁻¹:3245, 1630, 1310, 1150

NMR(CDCl₃) δ 值:0.7-2.0(5H,m), 3.1(3H,s), 3.0-3.8(2H,m), 6.2-8.6(11H,m)

No.37(13)

IR(KBr)cm⁻¹:3255, 1305, 1150

NMR(CDCl₃) δ 值:0.7-2.3(7H,m), 2.7-3.7(2H,m), 3.08(3H,s), 6.7-8.2(11H,m)

No.37(14)

IR(KBr)cm⁻¹:3290, 1640, 1300, 1145

5 NMR(CDCl₃+D₂O) δ值:1.5-2.3(8H,m), 2.5-3.0(1H,m), 3.07(3H,s), 6.6-8.2(10H,m) No.37(15)

IR(KBr)cm⁻¹:1735, 1655, 1315, 1150

NMR(CDCl₃+D₂O) δ 值:1.5-2.7(4H,m), 3.07(3H,s), 3.3-4.0(2H,m), 4.4-4.8(1H,m), 6.6-8.3(10H,m)

10 No.37(16)

IR(KBr)cm⁻¹:3345, 1690, 1310, 1150

NMR(CDCl₃+D₂O) δ 值:0.8-1.5(5H,m), 1.5-2.7(2H,m), 2.37(2H,t,J=7.5Hz), 3.07(3H,s), 6.6-8.7(10H,m)

No.37(17)

15 IR(KBr)cm⁻¹:1705, 1310, 1155,

NMR(CDCl₃) δ 值 :1.30(3H,t,J=7.5Hz), 3.10(3H,s), 4.23(2H,q,J=7.5Hz), 5.97(1H,d,J=15Hz), 6.6-8.2(13H,m)

No.37(18)

IR(KBr)cm⁻¹:1305, 1150

20 NMR(CDCl₃) δ值:3.04(3H,s), 3.09(3H,s), 6.6-8.2(12H,m)

No.37(19)

IR(KBr)cm⁻¹:1360, 1155

No.37(20)

25 IR(KBr)cm⁻¹:1355, 1305, 1180, 1150

NMR(d_6 -DMSO) δ 值 :3.15(3H,s), 3.26(3H,s), 3.88(3H,s), 6.9-7.3(2H,m), 7.4-8.2(5H,m)

No.37(21)

IR(KBr)cm⁻¹:1510, 1350, 1145

NMR(CDCl₃) δ 值:3.14(3H,s), 6.7-9.0(11H,m)

No.37(22)

IR(KBr)cm⁻¹:1515, 1350, 1300, 1150

NMR(CDCl₃) δ値:3.16(3H,s), 6.9-8.6(13H,m)

5 No.37(23)

20

25

IR(KBr)cm⁻¹:1710, 1520, 1350, 1315, 1150

NMR(d_6 -DMSO) δ 值:1.2-2.3(8H,m), 3.30(3H,s), 4.5-5.5(2H,m), 7.4-8.2(12H,m) No.37(24)

IR(KBr)cm⁻¹:1525, 1345, 1305, 1145

10 NMR(d₆-DMSO) δ 值:3.29(3H,s), 3.39(3H,s), 5.37(2H,s), 7.6-8.3(7H,m) 実施例 38

2-(2,4-i)フルオロフェノキシ)-4 '-メチルスルホニル-1,1 '-ビフェニル-5-カルボン酸 3.20g および触媒量のN,N-iジメチルホルムアミドを塩化メチレン 30ml に溶解させ、塩化チオニル 0.86ml を滴下し、1 時間加熱還流させる。

減圧下に溶媒を留去した後、トルエンを加え、再度減圧下に溶媒を留去する。得られた黄色油状物を塩化メチレン 30ml に溶解させ、氷冷下、ジアゾメタン 3.32g のエーテル溶液に加える。反応終了後、酢酸を加え、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をエタノールおよびテトラヒドロフランの混合溶媒に溶解させ、室温で安息香酸銀 0.91g のトリエチルアミン 9.1ml 溶液に加え、1時間攪拌する。反応混合物を氷水および酢酸エチルの混合物に加え、2 N塩酸で pH2.0 に調整し、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液; ヘキサン:酢酸エチル=

3:1] で精製し、イソプロパノールで再結晶すれば、無色結晶の2-(4-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-3-(4-メチルスルホニルフェニル)フェニル) 酢酸エチル 1.50g を得る。

IR(KBr)cm⁻¹:1720, 1315, 1150

NMR(CDCl₃) δ 值:1.27(3H,t,J=7.5Hz), 3.08(3H,s), 3.64(2H,s), 4.18(2H,q,J=7.5Hz),

6.6-7.4(6H,m), 7.6-8.1(4H,m)

実施例 39

実施例38と同様にして以下の化合物を得る。

No.39(1)

5 ・2-(3-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4-(4-メチルスルホニルフェニル) フェニル) 酢酸エチル

IR(KBr)cm⁻¹:1735, 1300, 1150

NMR(CDCl₃) δ 值:1.23(3H,t,J=7.5Hz), 3.07(3H,s), 3.57(2H,s), 4.15(2H,q,J=7.5Hz), 6.7-8.1(10H,m)

10 No.39(2)

・4-(4-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-3-(4-メチルスルホニルフェニル)フェニル) 酪酸エチル

IR(neat)cm⁻¹:1730, 1315, 1150

NMR(CDCl₃) δ 值 :1.22(3H,t,J=7.5Hz), 1.8-2.9(6H,m), 3.04(3H,s),

15 4.12(2H,q,J=7.5Hz), 6.6-7.3(6H,m), 7.5-8.2(4H,m)

No.39(3)

·2-(3-(4-メチルスルホニルフェニル)-4-(2-ピリジルオキシ) フェニル) 酢酸エチル

IR(KBr)cm⁻¹:1725, 1300, 1155

20 NMR(d_6 -DMSO) δ 值 :1.21(3H,t,J=7.5Hz), 3.18(3H,s), 3.77(2H,s), 4.13(2H,q,J=7.5Hz), 6.8-8.3(11H,m)

実施例 40

2-(4-(2,4-i)) では、 2-(4-i) では、2-(4-i) では、

25 0-5℃でパラホルムアルデヒド0.14g およびナトリウムメトキシド0.05g を加え、 室温で1時間攪拌する。反応混合物を水および酢酸エチルの混合物に加え、有機 層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マ グネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロ マトグラフィー[溶離液;トルエン:酢酸エチル=3:1] で精製すれば、無色 油状物の2-(4-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-3-(4-メチルスルホニルフェニル)フェニル)-3-ヒドロキシプロピオン酸エチル <math>0.91g を得る。

IR(neat)cm⁻¹:3520, 1730, 1315, 1155

NMR(CDCl₃) δ 值:1.26(3H,t,J=7.5Hz), 3.09(3H,s), 3.7-4.5(5H,m), 6.6-7.4(6H,m), 7.6-8.2(4H,m)

実施例 41

2-(4-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-3-(4-メチルスルホニルフェニル)フェニル)-3-ヒドロキシプロピオン酸エチル 0.90g を塩化メチレンに溶解させ、0-5℃でメタンスルホニルクロリド 0.18ml およびトリエチルアミン 0.63ml を加え、室温で 30 分間攪拌する。反応混合物を氷水および酢酸エチルの混合物に加え、2 N塩酸で pH1.0 に調整し、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物にイソプロピルエーテルを加え、濾取すれば、無色結晶の2-(4-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-3-(4-メチルスル ホニルフェニル)フェニル)アクリル酸エチル 0.74g を得る。

IR(KBr)cm⁻¹:1710, 1300, 1150

NMR(CDCl₃) δ 值:1.33(3H,t,J=7.5Hz), 3.08(3H,s), 4.30(2H,q,J=7.5Hz), 5.93(1H,s), 6.38(1H,s), 6.6-8.2(10H,m)

実施例 42

- 20 ヨウ化トリメチルスルホオキソニウム 0.50g をジメチルスルホキシド 3 ml に溶解させ、カリウム tertーブトキシド 0.25g を加え、室温で 1 時間攪拌する。次いでジメチルスルホキシド 5 ml に溶解させた 2 ー (4 ー (2,4 ー ジフルオロフェノキシ) ー 3 ー (4 ー メチルスルホニルフェニル) フェニル) アクリル酸エチル 0.86g を加え、 2 時間攪拌する。反応混合物を氷水および酢酸エチルの混合物に加え、
- 25 2 N塩酸で pH1.0 に調整し、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和 食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去す る。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液; ヘキサン:酢酸エチ ル=50:1] で精製すれば、無色結晶の1-(4-(2,4-ジフルオロフェノキ シ)-3-(4-メチルスルホニルフェニル) フェニル) シクロプロパンカルボ

ン酸エチル 0.57g を得る。

IR(KBr)cm⁻¹:1710, 1310, 1145

5 実施例 43

2- (4- (2,4-ジフルオロフェノキシ) -3- (4-メチルスルホニルフェニル) フェニル) 酢酸エチル 1.00g および 1,4-ジブロモブタン 0.27ml を N, N-ジメチルホルムアミド 10ml に溶解させ、氷冷下に水素化ナトリウム 0.09g を加え、室温で 1時間攪拌する。再度氷冷下に水素化ナトリウム 0.09g を加え、室温で 1時間攪拌する。反応混合物を氷水および酢酸エチルの混合物に加え、 2 N塩酸でpH1.0 に調整し、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液;トルエン:酢酸エチル=9:1] で精製すれば、無色結晶の1-(4-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-3-(4-メチルスルホニルフェニル) フェニル) シクロペンタンカルボン酸エチル 0.54g を得る。

IR(KBr)cm⁻¹:1720, 1315, 1155

NMR(CDCl₃) δ 值 :1.18(3H,t,J=7.5Hz), 1.5-2.9(8H,m), 3.09(3H,s). 4.12(2H,q,J=7.5Hz), 6.6-7.5(6H,m), 7.6-8.2(4H,m)

20 実施例 44

実施例 43 と同様にして、1-(4-(2,4-i))フルオロフェノキシ) -3-(4-i) ーメチルスルホニルフェニル) フェニル) シクロヘキサンカルボン酸エチルを得る。

IR(KBr)cm⁻¹:1720,1315,1155

NMR(d₆-DMSO) δ 値:1.14(3H,t,J=7.5Hz), 0.9-2.2(8H,m), 2.2-2.7(2H,m), 3.26(3H,s), 4.10(2H,q,J=7.5Hz), 6.7-7.6(6H,m), 7.7-8.2(4H,m)

実施例 45

2-(4-(2,4-)プルオロフェノキシ)-3-(4-)メチルスルホニルフェニル)フェニル) 酢酸エチル 2.90g をエタノール 15ml に溶解させ、1 N水酸化ナ

トリウム水溶液 15ml を加え、1 時間加熱還流させる。反応混合物を氷水および酢酸エチルの混合物に加え、2 N塩酸で pH1.0 に調整し、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をエタノールで再結晶すれば、無5 色結晶の2-(4-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-3-(4-メチルスルホニルフェニル)フェニル)酢酸 1.60g を得る。

IR(KBr)cm⁻¹:1705, 1310, 1145

NMR(d₆-DMSO+D₂O) δ 值:3.26(3H,s), 3.68(2H,s), 6.6-7.6(6H,m), 7.6-8.3(4H,m) 実施例 46

10 実施例 45 と同様にして、表 11 の化合物を得る。

表11

			(Ö)n		
実施例No.	R¹	n	R³	R⁴	R²
46(1)	СӉ	2	. Н	-(CH₂)₂COOH	-o—F
46(2)	СН₃	2	Н	-(CH₂)₃COOH	-0—F
46(3)	СН₃	2	Н	-(CH=CH)₂COOH	-0-F
46(4)	СН₃	2	Н	-(CH₂)₄COOH	-0-F
46(5)	СН₃	2	Н	-CH(CH₂OH)COOH	-o-F
46(6)	СН₃	2	н	Дсоон	-0—F
46(7)	СН₃	2	н	X_{COOH}	-o-F
46(8)	СН₃	2	Н	COOH	-0-F
46(9)	СН	2	Н	√ соон он	-0-F
46(10)	СН₃	2	н	<u></u> соон F	-0-F
46(11)	СН	2	н	→COOH NH ₂	-0-F
46(12)	СН	2	н	Соон	-o-F
46(13)	СН	2	н	Соон	-0-F
46(14)	CH₃	2	н	-OCH₂COOH	-0-F
46(15)	сң₃	2	Н	-O(CH₂)₄COONa	-o-F

実施例No.	R¹	n	R³	R ⁴	R²
46(16)	СН	2	н	NO ₂	-CH=CH-COOH
46(17)	СН₃	2	-СӉСООН	н	-o-F
46(18)	СН	2	н	-сңсоон	~o (N)
4 6(19)	СН₃	2	н	-CONHCH₂COOH	-0—F
46(20)	NH₂	2	н	-СҢСООН	-0-F
46(21)	NH ₂	2	н	\mathbf{X}_{cooh}	-o————————————————————————————————————
46(22)	NH₂	2	н	Соон	-0-F
46(23)	NH₂	2	-СҢСООН	н	-0-F
46(24)	NH	2	Хсоон	н	-0-F
46(25)	NH ₂	2	н	-сӊснҫоон	-O-F
46(26)	NH ₂	2	Н	-(CH₂)₃COOH	-o-F

表 11 の化合物の物性を以下に示す。

46(1)

IR(KBr)cm⁻¹:1710, 1300, 1150

5 NMR(CDCl₃+D₂O) δ值:2.6-3.2(4H,m), 3.09(3H,s), 6.7-7.4(6H,m), 7.6-8.1(4H,m) 46(2)

IR(KBr)cm⁻¹:1700, 1315, 1150

NMR(d₆-DMSO) δ 值:1.7-2.9(6H,m), 3.28(3H,s), 6.7-8.3(10H,m), 12.12(1H,bs) 46(3)

10 IR(KBr)cm⁻¹:1685, 1310, 1150

NMR(CDCl₃+D₂O) δ 值:3.09(3H,s), 5.98(1H,d,J=15Hz), 6.6-8.2(13H,m) 46(4) IR(KBr)cm⁻¹:1725, 1150, 1295 NMR(CDCl₃+D₂O) δ 值:1.5-2.0(4H,m), 2.2-2.8(4H,m), 3.08(3H,s), 6.6-7.3(6H,m), 5 7.6-8.1(4H,m) 46(5) IR(KBr)cm⁻¹:3445, 1735, 1300, 1150 NMR(CDCl₃+D₂O) δ 值:3.09(3H,s), 3.7-4.4(3H,m), 6.6-7.5(6H,m), 7.6-8.2(4H,m) 46(6) 10 IR(KBr)cm⁻¹:1715, 1305, 1150 NMR(d_6 -DMSO+ D_2 O) δ 值:3.23(3H,s), 6.08(1H,s), 6.32(1H,s), 6.7-7.7(6H,m), 7.7-8.2(4H,m)46(7) IR(KBr)cm⁻¹:1685, 1315, 1155 NMR(CDCl₃+D₂O) δ 值:1.1-1.5(2H,m), 1.5-1.9(2H,m), 3.08(3H,s), 6.6-7.5(6H,m), 7.6-8.2(4H,m)46(8) IR(KBr)cm⁻¹:1735, 1685, 1310, 1150 NMR(CDCl₃) る値:3.10(3H,s), 6.6-7.4(5H,m), 7.6-8.5(5H,m) 20 46(9) IR(KBr)cm⁻¹:3450, 1720, 1300, 1150 NMR(d_s-DMSO+D₂O) δ 值:3.26(3H,s), 5.10(1H,s), 6.7-8.2(10H,m) 46(10) IR(KBr)cm⁻¹:1730, 1315, 1155

NMR(d_6 -DMSO+ D_2 O) δ 值:3.23(3H,s), 6.08(1H,d,J=48Hz), 6.7-8.3(10H,m) 46(11)

IR(KBr)cm⁻¹:3450, 1315, 1150

NMR(d-TFA) δ值:3.30(3H,s), 5.57(1H,s), 6.7-8.3(10H,m) 46(12)

```
IR(KBr)cm<sup>-1</sup>:1690, 1325, 1155,
      NMR(d_6-DMSO) \delta 值:1.4-2.8(8H,m), 3.28(3H,s), 6.7-8.3(10H,m), 12.33(1H,bs)
      46(13)
      IR(KBr)cm<sup>-1</sup>:1685, 1310, 1150
 5 NMR(d_6-DMSO) \delta 值:1.0-2.1(8H,m), 2.1-2.7(2H,m), 3.27(3H,s), 6.7-8.2(10H,m),
      12.40(1H,bs)
      46(14)
     IR(KBr)cm<sup>-1</sup>:1725, 1305, 1150
     NMR(CDCl<sub>3</sub>+D<sub>2</sub>O) \delta 值:3.08(3H,s), 4.70(2H,s), 6.7-7.4(6H,m), 7.6-8.2(4H,m)
10 46(15)
     IR(KBr)cm<sup>-1</sup>:3390, 1310, 1150
     NMR(d_6-DMSO) \delta 値:1.4-2.2(6H,m), 3.22(3H,s), 3.8-4.2(2H,m), 6.7-8.2(10H,m)
     46(16)
     IR(KBr)cm<sup>-1</sup>:1720, 1300, 1150
     NMR(CDCl<sub>3</sub>+D<sub>2</sub>O) \delta 值:3.08(3H,s), 3.62(2H,s), 6.7-8.2(10H,m)
     46(17)
     IR(KBr)cm<sup>-1</sup>:1715, 1310, 1145
     NMR(d_6-DMSO) \delta 値:3.18(3H,s), 3.69(2H,s), 6.6-8.2(11H,m)
     46(18)
20 IR(KBr)cm<sup>-1</sup>:3390, 1720, 1655, 1300, 1150
     NMR(d_6-DMSO+D<sub>2</sub>O) \delta 值:3.28(3H,s), 3.8-4.2(2H,m), 6.7-8.6(10H,m)
     46(19)
     IR(KBr)cm<sup>-1</sup>:3370, 1715, 1310, 1170
     NMR(CDCl<sub>3</sub>+D<sub>2</sub>O) \delta 值:3.62(2H,s), 6.6-8.1(10H,m)
     46(20)
25
     IR(KBr)cm<sup>-1</sup>:3375, 3285, 1690, 1315, 1170
     NMR(d_6-DMSO+D,O) \delta 值:1.0-1.7(4H,m), 6.6-8.1(10H,m)
     46(21)
     IR(KBr)cm<sup>-1</sup>:3330, 3240, 1710, 1325, 1160,
```

NMR(d_6 -DMSO+ D_2 O) δ 值:1.4-2.8(8H,m), 6.7-8.2(10H,m)

46(22)

IR(KBr)cm⁻¹:3330, 3210, 1720, 1320, 1160

NMR(d_6 -DMSO+ D_2 O) δ 值:3.58(2H,s), 6.7-8.1(10H,m)

5 46(23)

IR(KBr)cm⁻¹:3335, 1685, 1330, 1165

NMR(d_6 -DMSO+ D_2 O) δ 值:1.0-1.6(4H,m), 6.7-7.9(10H,m)

46(24)

IR(KBr)cm⁻¹:3365, 3265, 1715, 1335, 1160

10 NMR(d_6 -DMSO) δ 值:2.3-2.9(4H,m), 6.6-8.1(10H,m)

46(25)

IR(KBr)cm⁻¹:3360, 3280, 1735, 1165

NMR(d_6 -DMSO+D₂O) δ 值:1.6-2.9(6H,m), 6.7-8.2(10H,m)

実施例 47

15 3-(4-(2.4-ジフルオロフェノキシ) -3-(4-メチルスルホニルフェニル) フェニル) アクリル酸エチル 0.75g および 5%パラジウムー炭素 0.25g をN、N-ジメチルホルムアミド 7.5ml に加え、常温、常圧下、水素気流下、30 分間攪拌する。不溶物を濾去した後、濾液に酢酸エチルを加え、水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物にイソプロピルエーテルを加え、濾取すれば、無色結晶の3-(4-(2,4-ジフルオロフェノキシ) -3-(4-メチルスルホニルフェニル) フェニル) プロピオン酸エチル 0.56g を得る。

IR(KBr)cm⁻¹:1720, 1315, 1150

NMR(CDCl₃) δ 值:1.23(3H,t,J=7.5Hz)2.4-3.1(4H,m), 3.08(3H,s), 4.12(2H,q,J=7.5Hz),

25 6.6-7.4(6H,m), 7.6-8.1(4H,m)

実施例 48

2- (2,4-ジフルオロフェノキシ) -5-ホルミル-4'-メチルチオ-1,1' -ビフェニル 1.00g および ((1,3-ジオキソラン-2-イル) メチル) トリフェ ニルホスホニウムブロミド 1.57g を塩化メチレン 10ml に加え、氷冷下、カリウム

tert-ブトキシド 0.41g を添加する。同温度で 2 時間攪拌した後、さらに室温で 2 時間攪拌する。反応混合物を氷水およびクロロホルムの混合物に加え、1N塩酸 で pH5.0 に調整し、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で 順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得ら 5 れた残留物に 6 N塩酸 10ml および 1,4 - ジオキサン 10ml を加え、室温で 24 時間 攪拌する。反応混合物を氷水および酢酸エチルの混合物に加え、有機層を分取す る。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウム で乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラ フィー [溶離液;ヘキサン:酢酸エチル=4:1] で精製すれば、無色油状物の 2-(2,4-i)フルオロフェノキシ) -5-(2-i) エテニル) -4-iチルチオー1,1'ービフェニル 0.90g を得る。

PCT/JP96/00499

IR(neat)cm⁻¹:1670

10

NMR(CDCl₃) δ値:2.53(3H,s), 6.4-7.8(12H,m), 9.75(1H,d,J=8.0Hz) 実施例 49

ジエチルホスホノ酢酸エチル 0.51ml を含むテトラヒドロフラン 5 ml の溶液に氷 15 冷下、60%水素化ナトリウム 0.10g を分割添加する。次いで、2-(2,4-ジフ ルオロフェノキシ) -5-(2-ホルミルエテニル) -4:-メチルチォー1,1:ービフェニル 0.90g のテトラヒドロフラン溶液 5 ml を滴下し、室温で 1 時間攪拌 する。反応混合物を氷水および酢酸エチルの混合物に加え、2 N塩酸で pH1.0 に 調整し、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、 20 無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物に イソプロピルエーテルを加え、濾取すれば、無色結晶の5-(4-(2,4-ジフ ルオロフェノキシ) -3- (4-メチルチオフェニル) -2,4-ペンタジエン酸 エチル 0.52g を得る。

IR(KBr)cm⁻¹:1710, 1625 25

> NMR(d_6 -DMSO) δ 値 :1.25(3H,t,J=7.5Hz), 2.50(3H,s), 4.18(2H,q,J=7.5Hz), 6.10(1H,d,J=15Hz), 6.7-7.8(13H,m)

実施例 50

実施例 47 と同様にして、5 - (4 - (2,4 - ジフルオロフェノキシ) - 3 - (4

ーメチルスルホニルフェニル)フェニル)吉草酸エチルを得る。

IR(neat)cm⁻¹:1735, 1315, 1155

NMR(CDCl₃) δ 值:1.24(3H,t,J=7.5Hz), 1.5-1.9(4H,m), 2.2-2.9(4H,m), 3.07(3H,s), 4.14(2H,q,J=7.5Hz), 6.6-7.4(6H,m), 7.6-8.2(4H,m)

5 実施例 51

窒素雰囲気下、メチルスルホニルメチルホスホン酸ジエチル 0.65g をテトラヒドロフラン 10ml に溶解させ、-78℃に冷却後、攪拌しながら、nープチルリチウムのヘキサン溶液 (1.68 N) 1.68ml を滴下し、同温度で1時間攪拌する。反応混合物に2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-5-ホルミルー4'ーメチルチオー1.1'

ービフェニル 1.00g を含むテトラヒドロフラン溶液 10ml を滴下し、同温度で1時間、室温で1時間攪拌する。反応混合物を氷水および酢酸エチルの混合物に加え、2 N塩酸で pH1.0 に調整し、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液;ヘキサン:酢酸エチル=3:1] で精製すれば、無色油状物の2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-5-(2-メチルスルホニルエテニル)-4'ーメチルチオー1.1'ービフェニル1.30g を得る。

IR(KBr)cm⁻¹:1295, 1125

20 実施例 52

IR(KBr)cm⁻¹:1305, 1150

NMR(CDCl₃) δ 值:2.89(3H,s), 3.07(3H,s), 2.8-3.4(4H,m), 6.6-7.4(6H,m), 7.6-

25 8.2(4H,m)

実施例 53

5-アセチルー2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'ーメチルスルホニルー1,1'ービフェニル 1.35g、ヨウ化トリメチルスルホニウム 1.03g、ジメチルスルホーシド 7 ml およびテトラヒドロフラン 7 ml の混合物に氷冷下、カリウム tertーブ

トキシド 0.57g を加え、2 時間攪拌した後、さらに室温で 2 時間攪拌する。反応混合物を氷水および酢酸エチルの混合物に加え、2 N塩酸で pH5.0 に調整し、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をトルエン 10ml に溶解させた後、ケイ酸アルミニウム 0.50g を加え、1 時間加熱還流させる。不溶物を濾去した後、減圧下に溶媒を留去すれば、無色油状物の2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-5-(1-ホルミルエチル)-4'-メチルスルホニル-1、<math>1'-ビフェニル 0.80g を得る。

NMR(CDCl₃) δ 值:1.50(3H,d,J=7.5Hz), 3.09(3H,s), 3.75(1H,q,J=7.5Hz), 6.6-10 7.6(6H,m), 7.0-8.2(4H,m), 9.75(1H,s)

実施例 54

2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-5-(1-ホルミルエチル)-4'-メチルスルホニルー1,1'-ビフェニル 0.80g および硝酸銀 0.98g をエタノール 80ml および水 24ml の混合液に加え、室温で1 N水酸化ナトリウム水溶液 9.6ml を滴下する。同温度で 30 分間攪拌した後、不溶物を濾去し、濾液を氷水および酢酸エチルの混合物に加え、6 N塩酸で pH1.0 に調整し、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液;酢酸エチル]で精製すれば、無色結晶 2-(4-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-3-(4-メチルスルホニルフェニル)フェニル)プロピオン酸 0.02g を得る。IR(KBr)cm⁻¹:1700, 1315, 1155

NMR(CDCl₃+D₂O) δ 值:1.55(3H,d,J=7.5Hz), 3.08(3H,s), 3.80(1H,q,J=7.5Hz), 6.5-8.2(10H,m)

実施例 55

25 窒素雰囲気下、テトラヒドロフラン 5 ml にジイソプロピルアミン 0.31ml を加え、
-78℃で、nープチルリチウムのヘキサン溶液(1.68 N)1.33ml を滴下し、同温度
で、1時間攪拌する。ついで、2 ー (4 ー (2,4 ージフルオロフェノキシ) - 3
ー (4 ーメチルスルホニルフェニル)フェニル)酢酸エチル 1.00g のテトラヒドロ
フラン溶液 5 ml を滴下し、1時間攪拌する。反応混合物に四臭化炭素 0.74g のテ

トラヒドロフラン溶液 5 ml を滴下し、同温度で1時間攪拌した後、室温で1時間攪拌する。反応混合物を氷水および酢酸エチルの混合物に加え、2 N塩酸で pH1.0 に調整し、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液; ヘキサン:酢酸エチル=3:1] で精製すれば、無色油状物を得る。得られた油状物を 50%アセトン水 20ml に加え、室温で硝酸銀 0.42g を加え、4 時間攪拌する。不溶物を濾去後、濾液を水および酢酸エチルの混合物に加え、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。

10 得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液; トルエン: 酢酸エチル= 20:1] で精製すれば、無色油状物の2-(4-(2,4-ジフルオロフェノキシ) -3-(4-メチルスルホニルフェニル) フェニル) グルオキシル酸エチル 0.19g を得る。

IR(neat)cm⁻¹:1735, 1685, 1320, 1150

15 NMR(CDCl₃) る値:1.42,(3H,t,J=6.5Hz), 3.10(3H,s), 4.45(2H,q,J=6.5Hz), 6.7-7.5(4H,m), 7.7-8.3(6H,m)

実施例 56

2-(4-(2.4-i))フェールオロフェノキシ)-3-(4-i) で 4-i で 4-

IR(neat)cm⁻¹:1740, 1315, 1155

実施例 57

2ープロモー2ー(4ー(2,4ージフルオロフェノキシ)ー3ー(4ーメチルスルホニルフェニル)フェニル)酢酸エチル 0.60g、アセトン 12ml および水 3 ml の混合物に硝酸銀 0.58g を加え、室温で 5 時間攪拌する。不溶物を濾去した後、濾液を水および酢酸エチルの混合物に加え、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液;トルエン:酢酸エチル=2:1] で精製すれば、無色油状物の2ー(4ー(2,4ージフルオロフェノキシ)ー3ー(4ーメチルスルホニルフェニル)フェニル)ー2ーヒドロキシ酢酸エチル 0.23g を得る。

IR(KBr)cm⁻¹:3480, 1735, 1305, 1150

NMR(CDCl₃+D₂O) δ 值:1.27(3H,t,J=7.5Hz), 3.08(3H,s), 4.28(2H,q,J=7.5Hz), 5.20(1H,s), 6.6-8.2(10H,m)

実施例 58

10

15 2ープロモー2ー(4ー(2,4ージフルオロフェノキシ)ー3ー(4ーメチルスルホニルフェニル) フェニル) 酢酸エチル 0.59g をアセトニトリル 5 ml に溶解させ、室温でフッ化銀 0.29g を含むアセトニトリル 5 ml を滴下し、12 時間攪拌する。不溶物を濾去し、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー[溶離液;ヘキサン:酢酸エチル=3:1] で精製すれば、無色油状物の2ーフルオロー2ー(4ー(2,4ージフルオロフェノキシ)ー3ー(4ーメチルスルホニルフェニル) フェニル) 酢酸エチル 0.45g を得る。

IR(neat)cm⁻¹:1755, 1315, 1150

NMR(CDCl₃) δ 值 :1.28(3H,t,J=7.5Hz), 3.09(3H,s), 4.28(2H,q,J=7.5Hz), 5.80(1H,d,J=48Hz), 6.6-8.2(10H,m)

25 実施例 59

2-プロモー2-(4-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-3-(4-メチルスルホニルフェニル)フェニル)酢酸エチル 0.60g をN,N-ジメチルホルムアミド 10ml に溶解させ、室温でアジ化ナトリウム 0.08g を加え、1時間攪拌する。反応混合物を氷水および酢酸エチルの混合物に加え、2 N塩酸で pH1.0 に調整し、有

機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液;トルエン:酢酸エチル=9:1] で精製すれば無色油状物の2-アジド-2-(4-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-3-(4-3) メチルスルホニルフェニル)フェニル)酢酸エチル 0.63g を得る。

IR(neat)cm⁻¹:2110, 1735, 1315, 1150

NMR(CDCl₃) δ 值:1.42(3H,t,J=6.5Hz), 3.10(3H,s), 4.44(2H,q,J=6.5Hz), 6.7-7.3(4H,m), 7.6-8.3(6H,m)

実施例 60

10 2ーアジドー2ー(4ー(2,4ージフルオロフェノキシ)ー3ー(4ーメチルスルホニルフェニル)フェニル)酢酸エチル 0.63g および 5 %パラジウムー炭素 0.20g をエタノールに加え、常温、常圧下、水素気流下、2時間攪拌する。不溶物を濾去した後、減圧下に溶媒を留去すれば、黄色油状物の2ーアミノー2ー(4ー(2,4ージフルオロフェノキシ)ー3ー(4ーメチルスルホニルフェニル)フェニル)

15 酢酸エチル 0.12g を得る。

IR(neat)cm⁻¹:3380, 1735, 1315, 1150

NMR(CDCl₃) δ 值:1.23(3H,t,J=7.5Hz), 3.08(3H,s), 4.20(2H,q,J=7.5Hz), 4.62(1H,s), 6.7-8.2(12H,m)

実施例 61

20 2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルスルホニル-5-メチルスルホニルオキシ-1,1'-ビフェニル 4.00g、1,4-ジオキサン 30ml および1 N水酸化ナトリウム水溶液 30ml の混合物を 50℃で 4 時間攪拌した後、70℃で 2 時間攪拌する。反応混合物を氷水および酢酸エチルの混合物に加え、2 N塩酸で pH1.0に調整し、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄 後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をトルエンで再結晶すれば、無色結晶の2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-5-ヒドロキシ-4'-メチルスルホニル-1,1'-ビフェニル 3.40g を得る。

IR(KBr)cm⁻¹:3460, 1300, 1150

NMR(CDCl₃+D₂O) δ 值:3.08(3H,s), 6.5-8.2(10H,m)

実施例 62

2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-5-ヒドロキシー4'-メチルスルホニルー1,1'-ピフェニル1.00g およびN,N-ジメチルホルムアミド10mlの混合物に氷冷下、カリウム tert-ブトキシド0.33g を分割添加する。反応混合物にブロモ酢 酸エチル0.49g を加え、室温で6時間攪拌する。反応混合物を氷水および酢酸エチルの混合物に加え、2 N塩酸で pH1.0 に調整し、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー[溶離液;トルエン:酢酸エチル=10:1]で精製すれば、無色結晶の2-(4-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-3-(4-メチルスルホニルフェニル)フェノキシ)酢酸エチル1.00g を得る。

IR(KBr)cm⁻¹:1745, 1315, 1150

NMR(d_6 -DMSO) δ 值 :1.22(3H,t,J=7.5Hz), 3.25(3H,s), 4.20(2H,q,J=7.5Hz), 4.85(2H,s), 6.7-7.5(6H,m), 7.7-8.2(4H,m)

15 実施例 63

実施例 62 と同様にして以下の化合物を得る。

No.63(1)

・5-(4-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-(3-メチルスルホニルフェニル)フェノキシ) 吉草酸エチル

20 IR(neat)cm⁻¹:1730, 1315, 1155

NMR(CDCl₃) δ 值:1.25(3H,t,J=7.5Hz), 1.6-2.2(4H,m), 2.2-2.6(2H,m), 3.06(3H,s), 3.9-4.2(2H,m), 4.13(2H,q,J=7.5Hz), 6.6-7.2(6H,m), 7.6-8.2(4H,m)

No.63(2)

・5-(6-シアノー6-メチルヘプチルオキシ)-2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルスルホニルー1,1'-ビフェニル

IR(neat)cm⁻¹:2235, 1315, 1150

実施例 64

5-(6-シアノ-6-メチルヘプチルオキシ)-2-(2.4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルスルホニルー1.1'ーピフェニル 0.40g を濃硫酸2 ml、酢酸4 ml および水4 ml の混合物に溶解させ、3日間加熱還流させる。反応混合物を氷水および酢酸エチルの混合物に加え、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液;トルエン:酢酸エチル=5:1] で精製し、無色油状物 0.39g を得る。得られた油状物を1 N水酸化ナトリウム水溶液 0.66ml に溶解させ、エチルエーテルで洗浄した後、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物にエチルエーテルを加え、濾取すれば、無色結晶の7-(3-(2.4-ジフルオロフェノキシ)-4-(4-メチルスルホニルフェニル)フェノキシ)-2.2-ジメチルヘプタン酸 0.30g をナトリウム塩として得る。

IR(KBr)cm⁻¹:3420, 1300, 1150

実施例 65

2ーヒドロキシー4ーメトキシー4'ーメチルスルホニルー1.1'ービフェニル1.50g、1N水酸化ナトリウム水溶液 6.5ml、水 8.5ml およびジフェニルヨードニウムクロリド 1.71g の混合物を 2 時間加熱還流させる。反応混合物を氷水および酢酸エチルの混合物に加え、2 N塩酸で pH1.0 に調整し、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物にイソプロピルエーテルを加え、濾取すれば、無色結晶の4ーメトキシー4'ーメチルスルホニルー2ーフェノキシー1.1'ービフェニル 1.75g を得る。

25 IR(KBr)cm⁻¹:1300, 1145

NMR(d₆-DMSO) δ 值:3.23(3H,s), 3.76(3H,s), 6.54(1H,d,J=2.0Hz), 6.8-8.1(11H,m) 実施例 66

4-メトキシー4 $^{\cdot}-$ メチルスルホニルー2-フェノキシー1,1 $^{\cdot}-$ ビフェニル 1.50g を塩化メチレン 15ml に溶解させ、氷冷下、三臭化ホウ素 0.44ml を滴下する。

同温度で 30 分間攪拌した後、室温で一夜放置する。反応混合物を氷水中に加え、 有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物にイソプロピルエーテルを加え、濾取すれば、無色結晶の4ーヒドロキシー4'ーメチルスルホニルー2ーフェノキシー1,1'ービフェニル1.34g を得る。

IR(KBr)cm⁻¹:3425, 1300, 1145

実施例 67

4 ーヒドロキシー4'ーメチルスルホニルー2ーフェノキシー1,1'ービフェニル1.30g、ヨウ化カリウム 0.70g、6ークロロー1, 1ージメチルエナントニトリル0.73g および炭酸カリウム 0.58g の混合物を 80℃で6時間攪拌する。反応混合物を氷水および酢酸エチルの混合物に加え、2 N塩酸で pH1.0 に調整し、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液;トルエン:酢酸エチル=9:1] で精製すれば、無色結晶の4ー(6ーシアノー6ーメチルヘプチルオキシ)ー4'ーメチルスルホニルー2ーフェノキシー1,1'ービフェニル1.36g を得る。

IR(KBr)cm⁻¹:2230, 1310, 1150

NMR(d₆-DMSO) δ 値:1.0-2.2(14H,m), 3.27(3H,s), 3.7-4.2(2H,m), 6.48(1H,d,J=2.0Hz), 6.7-8.1(11H,m)

実施例 68

15

20

4-(6-シアノ-6-メチルヘプチルオキシ)-4'-メチルスルホニル-2-フェノキシ-1,1'-ビフェニル 0.50g、ジメチルスルホキシド 5 ml、炭酸カリウム 0.02g および 30%過酸化水素 0.15ml の混合物を 80℃で 12 時間攪拌させる。反 応混合物を氷水および酢酸エチルの混合物に加え、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をイソプロピルアルコールで再結晶すれば、無色結晶の4-(6-カルバモイル-6-メチルヘプチルオキシ)-4'-メチルスルホニル-2-フェノキシ-1,1'-ビフェニル 0.47g を得る。

IR(KBr)cm⁻¹:3455, 1655, 1300, 1150

NMR(CDCl₃+D₂O) δ 值:1.0-2.1(8H,m), 1.18(6H,s), 3.04(3H,s), 3.90(2H,t,J=7.5Hz), 6.4-8.1(12H,m)

実施例 69

5 4-(6-シアノ-6-メチルヘプチルオキシ)-4'-メチルスルホニル-2-フェノキシ-1,1'-ビフェニル 0.75g、濃硫酸 4 ml、酢酸 8 ml および水 8 ml の混合物を 2 日間加熱 還流させる。反応混合物を氷水および酢酸エチルの混合物に加え、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をイソプロピルエーテルで再結晶すれば、無色結晶の7-(4-(4-メチルスルホニルフェニル)-3-(フェノキシ)フェノキシ)-2,2-ジメチルヘプタン酸 0.56g を得る。

IR(KBr)cm⁻¹:1685, 1310, 1150

NMR(CDCl₃+D₂O) δ 值:1.0-2.0(8H,m), 1.19(6H,s), 3.03(3H,s), 3.7-4.1(2H,m), 6.4-8.1(12H,m)

実施例 70

15

20

25

4-(6-シアノ-6-メチルへプチルオキシ)-4'-メチルスルホニルー2-フェノキシー1,1'ービフェニル 0.50g、トリブチルチンアジド 1.04g およびキシレン 5 ml の混合物を 6 時間加熱還流させる。反応混合物を氷水およびトルエンの混合物に加え、 2 N塩酸で pH1.0 に調整し、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液; ヘキサン:酢酸エチル=1:1] で精製すれば、無色油状物 0.60g を得る。得られた油状物を 1 N水酸化ナトリウム水溶液 1.04ml に溶解させ、エチルエーテルで洗浄した後、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物にエチルエーテルを加え、濾取すれば、無色結晶の <math>4 'ーメチルスルホニルー4-(6-メチルー6-(テトラゾールー5-4ル) ヘプチルオキシ) -2-7ェノキシー1,1'ービフェニル 0.42g をナトリウム塩として得る。

IR(KBr)cm⁻¹:1305, 1150

NMR(d_6 -DMSO) δ 值 :0.9-1.9(14H,m), 3.20(3H,s), 3.90(2H,t,J=7.5Hz), 6.45(1H,d,J=2.0Hz), 6.7-8.1(11H,m)

実施例 71

実施例 69 と同様にして、2-(2,4-i)フルオロフェノキシ)-4'-iメチルチ 3-1,1'-iフェニル-5-iカルボン酸を得る。

IR(KBr)cm⁻¹:1685

NMR(d₆-DMSO) δ 値:2.53(3H,s), 6.8-8.1(10H,m), 12.82(1H,bs)

実施例 72

実施例 23 と同様にして以下の化合物を得る。

10 No.72(1)

IR(neat)cm⁻¹:3315, 1685

NMR(CDCl₃+D₂O) δ 値:0.7-2.0(9H,m), 2.52(3H,s), 6.6-8.0(10H,m)

15 No.72(2)

・1-(4-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-3-(4-メチルチオフェニル) ベンゾイル) ピロリジン-2-カルボン酸

IR(KBr)cm⁻¹:1735

NMR(CDCl₃) δ 值:1.6-2.7(4H,m), 2.50(3H,s), 3.4-4.0(2H,m), 4.5-5.0(1H,m),

20 8.81(1H,bs), 6.6-8.2(10H,m)

No.72(3)

・(4-(2,4-i)) カルボニルアミノ酢酸メチル

IR(KBr)cm⁻¹:3410, 1740, 1655, 1300, 1150

No.72(4)

・2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルスルホニル-5-ピペリジ ノカルボニル-1,1'-ビフェニル IR(KBr)cm⁻¹:1630, 1315, 1150

NMR(d_6 -DMSO) δ 値:1.4-1.9(6H,m), 3.26(3H,s), 3.0-3.7(4H,m), 6.7-8.3(10H,m)

実施例 73

実施例 15 と同様にして5-アミノー2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4' 5 -メチルチオー1,1'-ビフェニルを得る。

IR(neat)cm⁻¹:3455, 3370

NMR(CDCl₃) る値:2.48(3H,s), 3.60(2H,bs), 6.4-7.8(10H,m)

実施例 74

5-アミノー2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルチオー1,1'-10 ビフェニル 1.00g を塩化メチレン 10ml に溶解させ、氷冷下、トリエチルアミン 0.49ml およびシクロペンタンカルボニルクロライド 0.42ml を順次加え、同温度で 2時間攪拌する。反応混合物を氷水に加え、2 N塩酸で pH 1 に調整し、有機層を 分取する。得られた有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、水および飽和食塩 水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去すれば 15 無色油状物の 5-シクロペンチルカルボニルアミノー 2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルチオー1,1'-ビフェニル 1.20g を得る。

IR(KBr)cm⁻¹:3290, 1655

NMR(CDCl₃+D₂O) δ値:1.5-2.3(8H,m), 2.3-3.0(1H,m), 2.47(3H,s), 6.6-7.8(10H,m) 実施例 75

20 実施例 74 と同様にして以下の化合物を得る。

No.75(1)

・2 - (2,4-ジフルオロフェノキシ) - 4 '- メチルチオー5 - プロピオニルアミノー1,1 '- ビフェニル

IR(neat)cm⁻¹:3300, 1665

No.75(2)

·5-トリフルオロアセチルアミノ-2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルスルホニル-1,1'-ビフェニルを得る。

IR(KBr)cm⁻¹:3335, 1735, 1295, 1150

NMR(CDCl₃) る値:3.10(3H,s), 6.6-8.6(11H,m)

実施例 76

5ーアミノー2ー(2,4ージフルオロフェノキシ)ー4'ーメチルチオー1,1'ービフェニル 0.92g を塩化メチレン 10ml に溶解させ、氷冷下、トリエチルアミン 0.45ml および n ーブチルスルホニルクロライド 0.38ml を順次加え、同温度で 2時間攪拌する。反応混合物を氷水に加え、2 N塩酸で pH1.0 に調整し、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液; ヘキサン:酢酸エチル=5:1] で精製すれば、無色油状物の5ーブチルスルホニルアミノー2ー(2,4ージフルオロフェノキシ)ー4'ーメチルチオー1,1'ービフェニル 0.64g を得る。

IR(neat)cm⁻¹:3255, 1375, 1150

実施例 77

実施例 76 と同様にして 2-(2,4-i)フルオロフェノキシ)-4 ーメチルスルホニルー 5-iメチルスルホニルアミノー 1,1 ービフェニルを得る。

IR(KBr)cm⁻¹:3265, 1325, 1295, 1150

20 NMR(d₆-DMSO) δ 值:3.04(3H,s), 3.25(3H,s), 6.8-8.2(10H,m), 9.90(1H,s) 実施例 78

5ーシアノー2ー(2,4ージフルオロフェノキシ)ー4'ーメチルスルホニルー1, 1'ービフェニル 1.00g をキシレン 10ml に溶解させ、トリブチルチンアジド 2.26g を加え、5時間加熱 還流させた後、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物に メタノール 28ml および 1 N塩酸 20ml を加え、室温で 1 時間攪拌し、析出した結晶を濾取する。得られた結晶をジエチルエーテルで洗浄後、エタノールで再結晶 すれば無色結晶の2ー(2,4ージフルオロフェノキシ)ー4'ーメチルスルホニルー5ー(テトラゾールー5ーイル)ー1,1'ービフェニル 0.74g を得る。

IR(KBr)cm⁻¹:3395, 1300, 1140

NMR(d_s-DMSO+D₃O) δ 值:3.29(3H,s), 6.9-8.3(10H,m)

実施例 79

2 - (2, 4 - i) 2 -ルー5ーイル) -1,1'ービフェニル 0.70g をエーテル 14ml および酢酸エチル 75 ml に溶解させ、氷冷下、ジアゾメタン 0.69g のエーテル溶液を加える。室温で1 時間攪拌した後、酢酸を加える。反応混合物を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、 水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に 溶媒を留去する。得られた残留物をエタノールで再結晶すれば、無色結晶の2-(2.4 - i)- テトラゾールー5ーイル)-1.1'-ビフェニル 0.40g を得る。

IR(KBr)cm⁻¹:1310, 1155

NMR(CDCl₃) δ 值:3.09(3H,s), 4.4(3H,s), 6.6-8.4(10H,m)

実施例 80

10

- (1) 5-シアノ-2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルスルホニ ルー1.1 ービフェニル 1.00g をエタノール 10ml に溶解させ、氷冷下、塩化水素 15 ガスを導入する。室温で 24 時間攪拌した後、減圧下に溶媒を留去する。得られた 残留物にイソプロピルエーテルを加え、濾取すれば、無色結晶の5-エトキシイ ミノー2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルスルホニル-1.1'-ビフェニル 1.14g を塩酸塩として得る。
- (2) 5-エトキシイミノ-2-(2.4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチル 20 スルホニルー1,1'ービフェニル塩酸塩 1.00g をエタノール 5 ml に加え、氷冷下 2.8 Nの乾燥アンモニアーエタノール溶液 8 mlを加え、24 時間加熱還流させ、減 圧下に溶媒を留去する。得られた残留物を水および酢酸エチルの混合物に加え、 有機層を分取する。得られた有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウ ムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をアセトニトリルで再 25 結晶すれば、無色結晶の5-アミジノー2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-メチルスルホニルー1,1'-ビフェニル 0.30g を得る。

IR(KBr)cm⁻¹:3395, 1300, 1145

NMR(d₆-DMSO) δ 值:3.28(3H,s), 6.8-8.3(10H,m), 9.1-9.7(3H,m)

実施例 81

(1) 窒素雰囲気下、60%水素化ナトリウム 0.08g をN.Nージメチルホルムアミド 5 ml に加える。得られた溶液に室温でプロモメチルトリフェニルホスホニウムプロミド 0.80g を溶解させたN,Nージメチルホルムアミド 10ml を 10 分間かけて滴下する。1 時間攪拌した後、2 ーホルミルー 4 'ーメチルチオー4 ーニトロー1、1'ービフェニル 0.50g を溶解させたN,Nージメチルホルムアミド 5 ml を 15℃で30 分間かけて滴下する。反応混合物を室温で1時間、ついで50℃で1時間攪拌した後、氷水および酢酸エチルの混合物に加え、2 N塩酸で pH5.0 に調整し、有機層を分取する。得られた有機層を水、飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液;ヘキサン:酢酸エチル=6:1] で精製すれば、黄色結晶の2ー(2ープロモエテニル)-4'ーメチルチオー4ーニトロー1,1'ービフェニル 0.10g を得る。

IR(KBr)cm⁻¹:1515, 1340

15 NMR(CDCl₃) δ值:2.56(3H,s), 6.8-8.5(9H,m)

(2) 窒素雰囲気下、4ーピリジルトリブチルチン 0.17g、2ー(2ープロモエテニル)-4'ーメチルチオー4ーニトロー1.1'ービフェニル 0.20g およびテトラキス (トリフェニルホスフィン) パラジウム (0) 0.33g をキシレン 10ml に加え、4時間加熱還流させる。不溶物を濾去した後、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液;ヘキサン:酢酸エチル=10:1]で精製すれば、黄色結晶の4'ーメチルチオー4ーニトロー2ー(2ー(4ーピリジル) エテニル) -1.1'ービフェニル 0.10g を得る。

IR(KBr)cm⁻¹:1515, 1350

NMR(CDCl₃) δ値:2.57(3H,s), 6.9-9.0(13H,m)

25 実施例 82

実施例 81 (2) と同様にして 4 'ーメチルチオー 4 ーニトロー 2 ー (2 ー (チアゾールー 2 ー 1 、1 'ービフェニルを得る。

IR(KBr)cm⁻¹:1510, 1345

NMR(CDCl₃) δ 值:2.52(3H,s)7.2-8.8(11H,m)

実施例 83

2-(3-ペンゾイルオキシシクロヘキシルオキシ)-4'-メチルスルホニルー <math>4-ニトロー1,1'-ビフェニル 0.30g を 1 N水酸化ナトリウム水溶液 3 ml、ジオキサン 3 ml およびエタノール 1 ml の混合溶媒に加え、40 分間加熱還流させる。

反応混合物を氷水およびクロロホルムの混合物に加え、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液;トルエン:酢酸エチル=5:1] で精製すれば、黄色結晶の2-(3-ヒドロキシシクロヘキシルオキシ)-4'-メチルスルホニル-4-ニトロ-1,1'-ビフェニル 1.10g を得る。

IR(KBr)cm⁻¹:3385, 1520, 1345, 1315, 1155

NMR(d_6 -DMSO) δ 值:0.8-2.6(8H,m), 3.30(3H,s), 3.0-3.8(1H,m), 4.2-4.9(1H,m), 7.5-8.2(7H,m)

実施例 84

10

- 15 2ーヒドロキシー4'ーメチルスルホニルー4ーニトロー1,1'ービフェニル1.00g、2ーエチルチオプロパノール 0.50g およびトリフェニルホスフィン 0.90gをテトラヒドロフラン 10ml に溶解させる。反応混合物に15℃でジエチルアゾジカルボキシレート 0.77g を滴下し、室温で6時間攪拌する。得られた反応混合物を氷水および酢酸エチルの混合物に加え、有機層を分取する。得られた有機層を水、
- 20 1 N水酸化ナトリウム水溶液および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液; トルエン:酢酸エチル=5:1] で精製すれば、黄色結晶の2-(2-エチルチオプロポキシ)-4'-メチルスルホニル-4-ニトロー1、1'-ビフェニル 0.33g を得る。
- 25 IR(KBr)cm⁻¹:1520, 1345, 1310, 1150

NMR(d_6 -DMSO) δ 值:0.8-1.5(6H,m), 2.2-2.8(3H,m), 3.26(3H,s), 4.22(2H,d,J=6.0Hz), 7.6-8.2(7H,m)

実施例 85

(1) 実施例3と同様にして2ーホルミルー4、一メチルチオー5ーニトロー1,

1'ービフェニルを得る。

IR(KBr)cm⁻¹:1685, 1525, 1350

NMR(CDCl₃) δ 值: 2.57(3H,s), 7.0-7.8(4H,m), 8.0-8.7(3H,m), 10.08(1H,s)

(2) 2ーホルミルー4'ーメチルチオー5ーニトロー1,1'ービフェニル 2.00g を N,Nージメチルホルムアミド 20ml に溶解させ、シアノメチレントリフェニルホスホラン 2.20g を加える。反応混合物を 110℃で4時間加熱した後、氷水および酢酸の混合物に加え、1 N塩酸で pH5.0 に調整し、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液;へ10 キサン:酢酸エチル=5:1] で精製すれば黄色結晶の2ー(2ーシアノエテニル)-4'ーメチルチオー5ーニトロー1,1'ービフェニル 1.80g を得る。

IR(KBr)cm⁻¹:2220, 1520, 1350

NMR(CDCl₃) δ 值:2.60(3H,s), 5.5-6.2(1H,m), 7.0-8.5(8H,m)(E,ZMix)

(3) 窒素雰囲気下、2-(2-シアノエテニル)-4'-メチルチオ-5-ニト ロー1,1'-ビフェニル1.30g およびトリブチルチンアジド3.00g をキシレン13ml に加え、6時間加熱還流させる。反応混合物にメタノール 20ml および1 N塩酸20mlを加え、室温で20分間攪拌した後、氷水および酢酸エチルの混合物に加え、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー[溶離液;トルエン:酢酸エチル=10:1]で精製すれば、黄色結晶の4'-メチルチオー5-ニトロー2-(2-(1H-テトラゾールー5-イル)エテニル)-1,1'-ビフェニル0.63gを得る。

IR(KBr)cm⁻¹:3450, 1520, 1345

NMR(d_s -DMSO+D,O) δ 值:2.54(3H,s), 6.9-8.5(9H,m)

25 実施例 86

実施例 69 と同様にして以下の化合物を得る。

No.86(1)

・4-(2-(4-メチルスルホニルフェニル)-4-ニトロフェノキシ) 安息 ・香酸 IR(KBr)cm⁻¹:1685, 1525, 1345, 1305, 1150

NMR(d_s-DMSO) δ 値:3.26(3H,s), 7.1-7.4(3H,m), 7.8-8.6(8H,m)

No.86(2)

・4'ーメチルスルホニルー2ー(2ーピリジルオキシ)ー1,1'ービフェニルー

5 5ーカルボン酸

IR(KBr)cm⁻¹:1705, 1300, 1150

NMR(d_c-DMSO) δ 值:3.24(3H,s), 7.0-7.5(3H,m), 7.6-8.3(8H,m)

実施例 87

10

実施例 11 と同様にして 2 - (4 - ヒドロキシフェノキシ) - 4 '- メチルスルホニル-5-ニトロ-1,1'-ビフェニルを得る。

IR(KBr)cm⁻¹:3390, 1520, 1350, 1300, 1145

NMR(d_6 -DMSO) δ 值:3.30(3H,s), 6.8-7.2(5H,m), 7.8-8.4(6H,m), 9.62(1H,s)

実施例 88

実施例 11 と同様にして 5-シアノー 2-(1-メチルー 2-オキソプロピルオキ 2- シ) 2-4'-メチルスルホニルー 2-1'-ビフェニルを得る。

IR(KBr)cm⁻¹:2225, 1720, 1300, 1150

NMR(CDCl₃) δ 値:1.50(3H,d,J=6.8Hz), 2.13(3H,s), 3.13(3H,s), 4.87(1H, q, J=6.8Hz), 6.90(1H, d, J=9.0Hz), 7.4-8.3(6H,m)

参考例1

20 1ーブロモー2ークロロー5ーニトロベンゼン12.0g、2,4ージフルオロフェノール7.30g および無水炭酸カリウム7.70g をN,Nージメチルホルムアミド60mlに加え、2時間加熱還流させる。反応混合物を氷水に加え、2 N塩酸で pH1.0 に調整し、酢酸エチルで抽出する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物を25 カラムクロマトグラフィー [溶離液;ヘキサン:酢酸エチル=20:1] で精製すれば、無色結晶の1ーブロモー2ー(2,4ージフルオロフェノキシ)ー5ーニトロベンゼン14.3g を得る。

融点:103-104℃ [エタノール]

IR(KBr)cm⁻¹:1510,1350,1255

WO 96/26921 106 PCT/JP96/00499

参考例2

2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4-ニトロアニリン 27.0g を濃硫酸 110ml、水 66ml および酢酸 110ml の混合溶媒に加え、0-5℃で亜硝酸ナトリウム 7.42g を含む水 66ml 溶液を滴下する。同温度で 1 時間撹拌した後、反応混合物を臭化銅 (I)17.9g、臭化ナトリウム 12.8g、47%臭化水素酸 110ml および水 66ml の混合液中へ0-5℃で滴下する。25℃で 1 時間撹拌した後、酢酸エチルで抽出する。得られた有機層を 6 N塩酸、水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液;ヘキサン:酢酸エチル=20:1] で精製すれば、無色結晶の1ープロモー2-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4-ニトロベンゼン 21.7g を得る。融点:103-104℃ [エタノール]

IR(KBr)cm⁻¹:1530,1505,1350,1250

参考例3

10

参考例2と同様にして、表5 a および表5 b の化合物を得る。

表 5 a

$$R^2$$

	DI	<u> </u>	
参考例No.	R ²	R ³	R ⁴
3(1)	-o-⟨ <u>H</u> ⟩	NO ₂	н
3(2)	- <i>o</i> -⟨ <u>H</u> ⟩	н	NO ₂
3(3)	$-s \xrightarrow{F}$	NO ₂	н
3(4)	-0- ⊘ -F	сосн	н
3(5)	-o- ⊘ -F	CN	н
3(6)	-0-O-F	н	CF ₃
3(7)	-0-O-F	соосн	н
3(8)	-O-O-F	н	сосн

表5 b
$$R^2$$
 R^3

参考例No.	R ²	R ³	R ⁴
3(9)	-0-O-F	н	соосн
3 (10)	- ⊘- <i>F</i>	NO ₂	н
3(11)	- O	н	СНО
3 (12)	-0-O-F	CF ₃	н
3 (13)	-O-O-F	н	OCH ₃
3 (14)	-0	н	CH ₃
3 (15)	-0-©-F	н	CN

表5aおよび表5bの化合物の物性を以下に示す。

No.3(1)

融点:73-74℃ [エタノール]

5 IR(KBr)cm⁻¹:1520,1340

No.3(2)

油状物

IR(neat)cm⁻¹:1515,1340,1275

No.3(3)

10 融点:119-120℃ [エタノール]

IR(KBr)cm⁻¹:1520,1345

No.3(4)

融点:72-73℃ [エタノール]

IR(KBr)cm⁻¹:1680,1505

No.3(5)

融点:118-119℃ [エタノール]

5 IR(KBr)cm⁻¹:2235,1505

No.3(6)

油状物

IR(neat)cm⁻¹:1510,1325

No.3(7)

10 油状物

IR(neat)cm⁻¹:1725,1505

No.3(8)

融点:59-60℃ [イソプロピルエーテル]

IR(KBr)cm⁻¹:1675,1500

15 No.3(9)

融点:98.5-100℃ [酢酸エチルーヘキサン混合溶媒]

IR(KBr)cm⁻¹:1710,1505

No.3(10)

融点:132-133℃ [エタノール]

20 IR(KBr)cm⁻¹:1520,1505,1350

No.3(11)

融点:63-65℃ [エタノール]

IR(KBr)cm⁻¹:1700,1505,1255

No.3(12)

25 油状物

IR(neat)cm⁻¹:1505,1330

No.3(13)

油状物

IR(neat)cm⁻¹:1510.1205

No.3(14)

油状物

IR(neat)cm⁻¹:1505,1490,1250

No.3(15)

5 融点:93-94 [エタノール]

IR(KBr)cm⁻¹:2235,1505

参考例4

水酸化ナトリウム 0.36g を溶解した水溶液 24ml に 2 ープロモー 5 ーメトキシフェノール 1.50g およびジフェニルヨードニウムクロリド 2.34g を加え、1 時間加熱還 流させる。反応混合物を水および酢酸エチルの混合溶媒に加え、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去すれば、無色油状物の1 ープロモー4 ーメトキシー2 ーフェノキシベンゼン 2.10g を得る。

IR(neat)cm⁻¹:1595,1490,1170

15 参考例 5

参考例 4 と同様にして、1 ーブロモー 4 ーフルオロー 2 ーフェノキシベンゼン を 得る。

IR(neat)cm⁻¹:1580,1490,1210

参考例6

20 3'-クロロー4'-ニトロアセトフェノン 4.60g、2,4-ジフルオロフェノール 3.60g および無水炭酸カリウム 3.82g をキシレン 46ml に加え、2時間加熱還流させる。不溶物を濾去した後、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をエタノールで再結晶すれば、淡黄色結晶の3'-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-ニトロアセトフェノン 4.50g を得る。

25 融点:100-101℃ [エタノール]

参考例7

参考例6と同様にして、表6の化合物を得る。

表 6

参考例No.	R ^{2d}	R ^{3d}	R ^{4d}
7(1)	-0	CN	н
7(2)	-0	CF ₃	н
7(3)	-0	н	-С-СH ₃
7(4)	-0	н	CN
7(5)	-0	н	CF ₃
7(6)	-0	н	- СНО
7(7)	-0	н	- coocн ₃
7(8)	-0	н	СН₃

表6の化合物の物性を以下に示す。

- 7(1) 融点:116-117℃ [エタノール]
- 7(2) 黄色油状物
- 5 7(3) 融点:94-95℃ [エタノール]
 - 7(4) 融点:99-100℃ [エタノール]
 - 7(5) 黄色油状物
 - 7(6) 融点:93-94℃ [エタノール]
 - 7(7) 融点:88-89℃ [エタノール]
- 10 7(8) 黄色油状物

参考例8

3'-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4'-ニトロアセトフェノン 22.6g、鉄粉 22.6g および塩化アンモニウム 2.27g をエタノール 360ml および水 180ml の混合溶 媒に加え、1時間加熱還流させる。不溶物を濾去した後、減圧下に溶媒を留去す る。得られた残留物を酢酸エチルに溶解させ、水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をエタノールで再結晶すれば、無色結晶の4'-アミノ-3'-(2,4-ジフルオロフェノキシ)アセトフェノン 18.5g を得る。

融点:115.5-116.5℃ [エタノール]

10 参考例 9

参考例8と同様にして、表7の化合物を得る。

参考例No.	R ^{2d}	R ^{3d}	R ^{4d}
9(1)	-0-O-F	CN	н
9(2)	-0	CF ₃	н
9(3)	- O O F	н	-С-СН ₃ О
9(4)	-0	н	CN
9(5)	-0	н	CF ₃
9(6)	- 	соосн	Н
9(7)	- O	н	-соосн
9(8)	-0-O-F	н	CH ₃

表7の化合物の物性を以下に示す。

No.9(1) 融点:114-115℃ [エタノール]

No.9(2) 黄色油状物

5 No.9(3) 融点:117-118℃ [エタノール]

No.9(4) 融点:102-103℃ [エタノール]

No.9(5) 黄色油状物

No.9(6) 融点:118-120℃ [エタノールーヘキサン混合溶媒]

No.9(7) 融点:82-83℃ [イソプロピルエーテル]

10 No.9(8) 融点:59−60℃ [ヘキサン]

参考例 10

3-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4-ニトロベンゾニトリル 8.00g を濃硫酸 56ml、酢酸 40ml および水 40ml の混合溶媒に加え、130℃で1時間撹拌する。反応混合物を 15℃に冷却し、同温度で1時間撹拌した後、析出した結晶を濾取すれば、淡黄色結晶の3-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4-ニトロ安息香酸 8.11g を得る。

融点:187-188℃ [エタノール]

参考例 11

3-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4-ニトロ安息香酸 4.00g、ジメチル硫酸 1.88g および無水炭酸カリウム 2.06g をアセトン 40ml に加え、1時間加熱還流させる。不溶物を濾去し、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物を酢酸エチルに溶解させ、水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をエタノールで再結晶すれば、淡黄色結晶の3-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-4-ニトロ安息香酸メチル 3.60g を得る。

融点:79-81℃ [エタノール]

参考例 12

2 - ブロモー4 - ニトロアニリン 6.00g および4 - ジメチルアミノピリジン 0.12g を無水酢酸 30ml に加え、40℃で 24 時間撹拌する。反応混合物を氷水に加え、1 20 時間撹拌した後、析出した結晶を濾取すれば、黄色結晶の 2 ' - ブロモー4 ' - ニトロアセトアニリド 5.02g を得る。

融点:130-131℃ [エタノールーアセトニトリル混合溶媒]

参考例 13

窒素雰囲気下に 2 'ーブロモー 4 'ーニトロアセトアニリド 3.30g、 4 ーフルオロ フェニルトリブチルチン 3.89g およびテトラキス (トリフェニルホスフィン) パラ ジウム(0)0.44g をトルエン 33ml に加え、 2 時間加熱還流させる。減圧下に溶媒を 留去し、得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液:ヘキサン:酢酸エチル=3:1] で精製すれば、黄色結晶の 2 'ー (4 ーフルオロフェニル) ー 4 'ーニトロアセトアニリド 3.05g を得る。

融点:142.5-143.5℃ [エタノールーアセトニトリル混合溶媒] 参考例 14

2'-(4-フルオロフェニル)-4'-ニトロアセトアニリド3.00g を濃塩酸7.5ml、水7.5ml およびジオキサン15ml の混合溶媒に加え、90℃で1時間撹拌する。反応混合物を氷水および酢酸エチルの混合物に加え、10%水酸化ナトリウム水溶液でpH7.0 に調整し、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をエタノールで再結晶すれば、黄色結晶の2-(4-フルオロフェニル)-4-ニトロアニリン2.34gを得る。

10 融点:140-141℃ [エタノールーアセトニトリル混合溶媒] 参考例 15

2-ベンゾイル-4-ニトロアニリン 3.00g をエタノール 30ml、テトラヒドロフラン 20ml および水 10ml の混合溶媒に加え、この溶液に氷冷下、水素化ホウ素ナトリウム <math>0.90g を 30 分間で分割添加する。室温で 1 時間撹袢後、反応混合物を水および酢酸エチルの混合溶媒に加え、 1 N塩酸で pH1.0 に調整する。有機層を分取し、水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去すれば、黄色油状物の $2-(\alpha-ヒドロキシベンジル)-4-ニトロアニリン <math>3.00g$ を得る。

IR(neat)cm⁻¹:3475,3380,1625,1505,1490

20 参考例 16

15

 $2-(\alpha-\nu)$ に $\alpha-\nu$ に

IR(neat)cm⁻¹:3420,1525,1345

参考例 17

1ーブロモー2ー(αーヒドロキシルベンジル)ー4ーニトロベンゼン 3.00g をトリフルオロ酢酸 6.0ml に溶解させ、室温でトリエチルシラン 4.7ml を 20 分間で滴 下し、同温度で 6 時間撹拌する。反応混合物を水および酢酸エチルの混合溶媒に加え、有機層を分取する。得られた有機層を水、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液;ヘキサン:酢酸エチル=10:1] で精製すれば、黄色油状物の2ーベンジルー1ーブロモー4 ーニトロベンゼン 1.70g を得る。

IR(neat)cm⁻¹:1525,1340,1030

参考例 18

1 - プロモー2 - (α - ヒドロキシルベンジル) - 4 - ニトロベンゼン 5.00g をトルエン 50ml に溶解させ、室温で電解二酸化マンガン 7.00g を加え、2 時間激しく 撹拌する。さらに、電解二酸化マンガン 5.00g を追加し、同温度で2 時間撹拌する。 不溶物をセライト濾去し、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物にイソプロピルエーテルを加え、濾取すれば、無色結晶の2 - ベンゾイルー1 - ブロモー 4 - ニトロベンゼン 3.90g を得る。

融点:116.0-118.0℃ [エタノール]

20 参考例 19

2'- (2,4-ジフルオロフェノキシ) -4'-ニトロメタンスルホンアニリド 7.00g をメタンスルホン酸 35ml に加え、90℃で2時間撹拌する。反応混合物を氷水に加え、10%水酸化ナトリウム水溶液で pH9.0 に調整し、酢酸エチルで抽出する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液;ヘキサン:酢酸エチル=3:1] で精製すれば、黄色結晶の2-(2,4-ジフルオロフェノキシ) -4-ニトロアニリン 4.70g を得る。

融点:120.0-121.0℃ [エタノール]

IR(KBr)cm⁻¹:3490,3355,1505,1295

参考例 20

水冷下、無水酢酸 150ml に 2 - (シクロヘキシルオキシ) アニリン 15.0g を分割添加し、同温度で 1 時間撹拌する。減圧下に溶媒を留去し、得られた残留物を水および酢酸エチルの混合溶媒に加え、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物にヘキサンを加え、濾取すれば、無色結晶の 2 '- (シクロヘキシルオキシ) アセトアニリド 14.0g を得る。

融点:70-71.5℃ [イソプロピルエーテル]

IR(KBr)cm⁻¹:3290,2935,1660,1525

10 参考例 21

2'- (シクロヘキシルオキシ) アセトアニリド 12.0g を無水酢酸 120ml に溶解させ、氷冷下 70%硝酸 9.4ml を 1 時間で滴下する。同温度で 1 時間撹袢後、反応混合物を氷水および酢酸エチルの混合物に加え、炭酸水素ナトリウムで pH8.0 に調整する。有機層を分取し、水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液; ヘキサン:酢酸エチル=10:1] で精製すれば、黄色結晶の 2'ーシクロヘキシルオキシー4'ーニトロアセトアニリド(I)5.62g および黄色結晶の 2'ーシクロヘキシルオキシー5'ーニトロアセトアニリド(II)5.30g を得る。

(I)融点:93.5-95℃ [エタノール]

20 (II)融点:105.5-109℃ [エタノール]

参考例 22

水酸化カリウム 3.64g をメタノール 90ml に溶解させ、この溶液に 2'ーシクロヘキシルオキシー4'ーニトロアセトアニリド 9.00g を加え、1時間加熱還流させる。 反応混合物を水および酢酸エチルの混合溶媒に加え、有機層を分取する。得られた積層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物にヘキサンを加え、濾取すれば、2ーシクロヘキシルオキシー4ーニトロアニリン 6.90g を得る。

融点 85.5-88℃ [エタノール]

参考例 23

参考例 22 と同様にして、黄色油状物の 2 ーシクロヘキシルオキシー 5 ーニトロアニリンを得る。

IR(neat)cm⁻¹:3490,3385,2940,1510,1340

参考例 24

4 - (2,4 - ジフルオロフェノキシ) - 3 - ニトロベンズアルデヒド 5.00g、エチレングリコール 20ml、pートルエンスルホン酸 0.38g をトルエン 20ml に加え、加熱下に3時間共沸脱水を行なう。反応混合物を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物にイソプロピルエーテルを加え、濾取すれば、淡の黄色結晶の4 - (2,4 - ジフルオロフェノキシ) - 3 - ニトロベンズアルデヒドエチレンアセタール 5.70g を得る。

融点:66-67℃ [エタノール]

参考例 25

4-(2,4-ジフルオロフェノキシ)-3-ニトロベンズアルデヒドエチレンア セタール 5.50g をエタノール 80ml に溶解させ、5%パラジウムー炭素 0.25g を加え、常温、常圧下、水素気流下、2時間撹拌する。反応混合物を濾過し、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物にイソプロピルエーテルを加え、濾取すれば、無色結晶の3-アミノー4-(2,4-ジフルオロフェノキシ)ベンズアルデヒドエチレンアセタール 3.30g を得る。

20 融点:75.0-77.0℃ [エタノール]

参考例 26

3-アミノー4-(2,4-ジフルオロフェノキシ) ベンズアルデヒドエチレンア セタール 1.00g を濃硫酸 1.6ml、水 2.4ml および酢酸 4.0ml の混合溶媒に加え、 0 -5℃で亜硝酸ナトリウム 0.24g を含む水 3.0ml 溶液を滴下し、同温度で 1 時間撹 袢する。反応混合物を臭化銅(I)0.64g、臭化ナトリウム 0.46g、47%臭化水素酸 5 ml および水 10ml の混合液に 0-5℃で滴下する。25℃で 1 時間撹袢した後、酢酸 エチルで抽出する。得られた有機層を 6 N塩酸、水および飽和食塩水で順次洗浄 後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留 物をカラムクロマトグラフィー [溶離液;ヘキサン:酢酸エチル=20:1] で精製すれば、淡黄色結晶の3ープロモー4ー (2,4ージフルオロフェノキシ) ベンズアルデヒド 0.48g を得る。

融点:63.0-65.0℃ [エタノール]

5 参考例 27

3、一プロモー4、一(2,4-i)フルオロフェノキシ)アセトアニリド 5.00g を無水酢酸 50ml に溶解させ、70 $\mathbb C$ で濃硝酸 1.09ml を滴下する。同温度で 1 時間撹拌した後、反応混合物を酢酸エチルおよび氷水の混合物に加え、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をエタノールで再結晶すれば、黄色結晶の5、一プロモー4、一(2,4-i)フルオロフェノキシ)-2、一二トロアセトアニリド 2.80g を得る。

融点:159-161℃ [エタノール]

参考例 28

15 参考例2と同様にして表12の化合物を得る。

表12

$$R^2$$
 R^4

参考例No.	R²	R³	R ⁴
28(1)	-0-	н	CN
28(2)	-0-	н	CF ₃
28(3)	-0-	н	CN
28(4)	-0-	н	CF ₃
28(5)	-o-F	н	CN
28(6)	-o-F	н	CF₃
28(7)	-0- - F	н	CN

表 12 の化合物の物性を以下に示す。

No.28(1)

IR(neat)cm⁻¹:2225

5 NMR(CDCl₃) δ値:1.1-2.4(10H,m),4.2-4.7(1H,m),6.8-7.9(3H,m)

No.28(2)

IR(neat)cm⁻¹:1330

NMR(CDCl₃) δ 值:1.0-2.3(10H,m),4.0-4.6(1H,m),6.7-7.2(1H,m),7.3-8.2(2H,m)

No.28(3)

10 IR(KBr)cm⁻¹:2230

NMR(CDCl₃) δ 值:6.7-7.7(7H,m),7.8-8.0(1H,m)

No.28(4)

IR(neat)cm⁻¹:1325

NMR(CDCl₃) δ値:6.8-7.6(7H,m),7.8-8.0(1H,m)

No.28(5)

IR(KBr)cm⁻¹:2225

NMR(CDCl₃) δ値:6.6-6.9(1H,m),7.1-7.6(5H,m),7.8-8.0(1H,m)

5 No.28(6)

IR(neat)cm⁻¹:1500,1325

NMR(CDCl₃) δ 值:6.7-7.7(6H,m),7.90(1H,d,J=2Hz)

No.28(7)

IR(KBr)cm⁻¹:2230

10 NMR(CDCl₃) δ 值:6.6-7.3(5H,m),7.51(1H,dd,J=2,8Hz),7.92(1H,d,J=2Hz)

参考例 29

1-7ロモー2-9ロロー5-ニトロベンゼン 5.00g および2-ヒドロキシピリジン 2.41g をN,N-ジメチルホルムアミド 35ml に加え、5-10℃でカリウム tertープトキシド 2.85g を分割添加する。反応混合物を 3 時間加熱還流させた後、氷水および酢酸エチルの混合物に加え、2N塩酸で pH7.0 に調整し、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液;ヘキサン:酢酸エチル=6:1] で精製すれば淡黄色結晶の 1-プロモー5-ニトロー2-(2-ピリジルオキシ)ベンゼン 2.80g を得る。

20 IR(KBr)cm⁻¹:1510,1345

参考例 30

参考例 29 と同様にして以下の化合物を得る。

No.30(1)

25 1-プロモー5-シアノー2-(2-ピリジルオキシ) ベンゼン

IR(KBr)cm⁻¹:2235

No.30(2)

1-ブロモ-2-(4-メトキシフェノキシ)-5-ニトロベンゼン

IR(KBr)cm⁻¹:1505,1345

NMR(CDCl₃) δ 値:3.81(3H,s),6.6-7.3(5H,m),7.9-8.2(1H,m),8.3-8.6(1H,m) No.30(3)

1-プロモー2-(4-シアノフェノキシ)-5-ニトロベンゼン

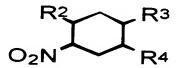
5 IR(KBr)cm⁻¹:2220,1515,1345

NMR(CDCl₃) δ 值:7.0-7.3(3H,m), 7.71(2H,d,J=9Hz), 8.21(1H,dd,J=9,2Hz), 8.57(1H,d,J=2Hz)

参考例 31

参考例6と同様にして表13の化合物を得る。

表13



参考例No.	R ²	\mathbb{R}^3	R ⁴
31(1)	-0-	Н	CN
31(2)	-0-	н	CF ₃
31(3)	-0-	н	CN
31(4)	-0-	н	CF ₃
31(5)	-o-	н	CN
31(6)	-o- F	н	CF ₃
31(7)	-0- - F	Н	CN

10

表 13 の化合物の物性を以下に示す。

No.31(1)

IR(KBr)cm⁻¹:2235,1535.1360

NMR(CDCl₃) δ値:1.1-2.4(10H,m),4.3-5.1(1H,m),7.0-8.5(3H,m)

No.31(2)

NMR(CDCl₃) δ値:1.2-2.3(10H,m),4.3-4.9(1H,m),6.9-8.6(3H,m)

No.31(3)

5 IR(KBr)cm⁻¹:2225,1530,1350

NMR(CDCl₃) δ值:6.9-7.9(7H,m),8.2-8.4(1H,m)

No.31(4)

IR(KBr)cm⁻¹:1540,1325

NMR(CDCl₃) δ值:6.9-7.9(7H,m),8.1-8.4(1H,m)

10 No.31(5)

IR(KBr)cm⁻¹:2230,1530,1360

NMR(CDCl₃) δ 值:6.9-7.1(1H,m),7.2-7.5(4H,m),7.6-7.9(1H,m),8.2-8.4(1H,m)

No.31(6)

IR(neat)cm⁻¹:1545,1325

15 NMR(CDCl₃) δ値:6.8-8.0(6H,m),8.29(1H,s)

No.31(7)

IR(KBr)cm⁻¹:2235,1530,1350

NMR(CDCl₃) δ 值:6.9-7.4(5H,m),7.75(1H,dd,J=2,9Hz).8.25(1H,d,J=2Hz)

参考例 32

20 参考例 8 と同様にして表 14 の化合物を得る。

表14

$$R^2$$
 R^3
 R^4

参考例No.	R²	R³	R ⁴
32(1)	-0-	н	CN
32(2)	-0-	н	CF ₃
32(3)	-0-	н	CN
32(4)	-0-	н	CF ₃
32(5)	-o-	н	CN
32(6)	-o-	н	CF₃
32(7)	-0F	Н	CN

表 14 の化合物の物性を以下に示す。

No.32(1)

IR(KBr)cm⁻¹:3480,3375,2220

5 NMR(CDCl₃) δ値:1.0-2.3(10H,m),4.0(2H,bs),4.2-4.6(1H,m),6.6-7.7(3H,m) No.32(2)

IR(neat)cm⁻¹:3485,3385

NMR(CDCl₃) δ 值:1.1-2.2(10H,m),3.6-4.2(2H,m),4.0-4.5(1H,m),6.8-7.3(3H,m) No.32(3)

10 IR(KBr)cm⁻¹:3480,3380,2225

NMR(CDCl₃) δ 值:4.12(2H,bs),6.6-7.6(8H,m)

No.32(4)

IR(neat)cm⁻¹:3490,3390,1340

· NMR(CDCl₃) δ 值:3.8-4.2(2H,m),6.8-7.6(8H,m)

No.32(5)

IR(KBr)cm⁻¹:3490,3365,2215

NMR(CDCl₃) δ值:4.20(2H,bs),6.5-7.9(7H,m)

No.32(6)

5 IR(neat)cm⁻¹:3490,3400

NMR(CDCl₃) δ值:4.10(2H,bs),6.6-7.5(7H,m)

No.32(7)

IR(KBr)cm⁻¹:3480,3380,2230

NMR(CDCl₃) δ值:4.10(2H,bs),6.5-7.2(7H,m)

10 参考例 33

4 - プロモベンゼンスルホニルクロライド 10.0g を無水テトラヒドロフラン 50ml に溶解させ、氷冷下 25%アンモニア水 8.00g を加え、同温で 30 分、室温で 24 時間攪拌する。反応混合物を水および酢酸エチルの混合物に加え、2 N塩酸で pH2.0 に調整し、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄 6、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物にイソプロピルエーテルを加え、濾取すれば、無色結晶の 4 - アミノスルホニルー1 - プロモベンゼン 7.93g を得る。

IR(neat) cm⁻¹;3330,3240,1330,1150

NMR(d_6 -DMSO) δ 值:7.44(2H,bs),7.68(4H,m)

20 参考例 34

参考例 33 と同様にして

4-ブロモ-1- (N-メチルアミノスルホニル) ベンゼンを得る。

IR(neat) cm⁻¹;3295,1325,1165

参考例 35

25 窒素雰囲気下、4-アミノスルホニル-1-ブロモベンゼン 0.50g、ビストリブチルチン 4.85ml およびテトラキス (トリフェニルホスフィン) パラジウム (0) 0.04g をキシレン 10ml に加え、14 時間加熱還流させる。不溶物を濾去した後、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液; ヘキサン:酢酸エチル=5:1] で精製すれば無色油状物の4-アミノスルホニルフェ

ニルトリブチルチン 0.52g を得る。

IR(neat) cm⁻¹;3345,3270,1340,1165

参考例 36

参考例 35 と同様にして

5 4-(N-メチルアミノスルホニル)フェニルトリブチルチンを得る。

IR(neat) cm⁻¹;3295,1325,1165

126

実施例38と同様にして以下の化合物を得る。

10 No.37(1)

・2 - (4-プロモー3-(2,4-ジフルオロフェノキシ) フェニル) 酢酸エチル

IR(neat)cm⁻¹:1735

NMR(CDCl₃) δ 值:1.20(3H,t,J=7.5Hz), 3.49(2H,s), 4.12(2H,q,J=7.5Hz), 6.7-

15 7.7(6H,m)

No.37(2)

·2-(3-プロモー4-(2,4-ジフルオロフェノキシ) フェニル) 酢酸エチル

IR(neat)cm⁻¹:1735

20 NMR(CDCl₃) δ 値:1.26(3H,t,J=7.5Hz),3.55(2H,s),4.17(2H,q,J=7.5Hz),6.6-7.7(6H,m) No.37(3)

・4-(3-ブロモ-4-(2,4-ジフルオロフェノキシ) フェニル) 酪酸エチル

IR(neat)cm⁻¹:1735

25 NMR(CDCl₃) δ 値:1.26(3H,t,J=7.5Hz), 1.7-2.8(6H,m), 4.15(2H,q,J=7.5Hz),6.6-7.6(6H,m)

参考例 38

実施例40と同様にして以下の化合物を得る。

No.38(1)

・2-(3-プロモ-4-(2,4-ジフルオロフェノキシ)フェニル)-3-ヒ ドロキシプロピオン酸エチル

NMR(CDCl₃) δ 值 :1.23(3H,t,J=7.5Hz),1.6-4.1(3H,m),4.22(2H,q,J=7.5Hz),6.6-7.7(6H,m)

5 IR(neat)cm⁻¹:3425,1735

No.38(2)

・2-(4-プロモー3-(2,4-ジフルオロフェノキシ)フェニル)-3-ヒドロキシプロピオン酸エチル

参考例 39

10 実施例 41 と同様にして以下の化合物を得る。

No.39(1)

・2-(3-ブロモ-4-(2,4-ジフルオロフェノキシ)フェニル)アクリル酸エチル

NMR(CDCl₃) δ 值:1.29(3H,t,J=7.5Hz),4.23(2H,q,J=7.5Hz),6.8-7.8(7H,m)

15 IR(neat)cm⁻¹:1715

No.39(2)

・2- (4-ブロモ-3- (2,4-ジフルオロフェノキシ) フェニル) アクリル 酸エチル

参考例 40

20 実施例 42 と同様にして以下の化合物を得る。

No.40(1)

·1-(3-ブロモ-4-(2,4-ジフルオロフェノキシ)フェニル)シクロプロパンカルボン酸エチル

IR(neat)cm⁻¹:1715

No.40(2)

·1-(4-ブロモ-3-(2,4-ジフルオロフェノキシ)フェニル)シクロプロパンカルボン酸エチル

IR(neat)cm⁻¹:1720

NMR(CDCl₃) δ 值:1.13(3H,t,J=7.5Hz), 0.95-1.35(2H,m), 1.35-1.70(2H,m), 4.08(2H,q,J=7.5Hz), 6.7-7.7(6H,m)

参考例 41

5 実施例 43 と同様にして 1 - (3 - ブロモー 4 - (2,4 - ジフルオロフェノキシ) フェニル)シクロペンタンカルボン酸エチルを得る。

IR(neat)cm⁻¹:1720

NMR(CDCl₃) δ 值 :1.15(3H,t,J=7.5Hz), 1.6-2.2(6H,m), 2.3-2.9(2H,m), 4.09(2H,q,J=7.5Hz), 6.6-7.7(6H,m)

10 参考例 42

実施例 45 と同様にして以下の化合物を得る。

No.42(1)

・3-(3-ブロモー4-(2,4-ジフルオロフェノキシ)フェニル)プロピオン酸

15 IR(neat)cm⁻¹:1710

NMR(CDCl₃+D₂O) δ 值:2.4-3.1(4H,m),6.4-7.9(6H,m)

No.42(2)

・3-ブロモ-4-(2.4-ジフルオロフェノキシ) 安息香酸

IR(KBr)cm⁻¹:1685

20 NMR(CDCl₃+D₂O) δ 値:6.6-7.4(4H,m),7.95(1H,dd,J=2,8Hz),8.40(1H,d,J=2Hz) No.42(3)

・4-ブロモー3-(2,4-ジフルオロフェノキシ)安息香酸

IR(KBr)cm⁻¹:1690

NMR(CDCl₃+D,O) δ 值:6.8-7.9(6H,m)

25 参考例 43

ジエチルホスホノ酢酸エチル 4.2ml をテトラヒドロフラン 40ml に溶解させ、氷冷下水素化ナトリウム 0.85g を加え、ついでテトラヒドロフラン 20ml に溶解させた 1ーブロモー2ー(2,4ージフルオロフェノキシ)ー5ーホルミルベンゼン 6.00g を加え、室温で1時間攪拌する。反応混合物を氷水および酢酸エチルの混合物に

加え、2 N塩酸で pH1.0 に調整し、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をイソプロピルエーテルを加え、濾取すれば、無色結晶の3-(3-プロモ-4-(2,4-ジフルオロフェノキシ)フェニル)アクリル酸エチルを 5.00g を得る。

IR(neat)cm⁻¹:1710

NMR(CDCl₃) δ値:1.33(3H,t,J=7.5Hz),4.23(2H,q,J=7.5Hz),6.1-7.9(8H,m) 参考例 44

3-(3-7)ロモー4-(2,4-9)フルオロフェノキシ)フェニル)アクリル酸 エチル 5.00g を N,N-9メチルホルムアミド 50ml に溶解させ、5%パラジウムー 炭素 1.00g を加え、常温、常圧下、水素気流下、4 時間攪拌する。不溶物を濾去し、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液;ヘキサン:酢酸エチル=10:1] で精製すれば、無色油状物の3-(3-7)ロモー4-(2,4-9)フルオロフェノキシ)フェニル)プロピオン酸エチル 4.00g を 得る。

IR(neat)cm⁻¹:1735

NMR(CDCl₃) δ 值 :1.23(3H,t,J=7.5Hz),2.4-3.1(4H,m),4.13(2H,q,J=7.5Hz),6.6-7.9(6H,m)

参考例 45

20 1ープロモー2ーメチルー5ーニトロベンゼン 3.00g、Nープロモコハク酸 3.20g および2,2'ーアゾビス (イソブチロニトリル) 0.11g を四塩化炭素 30ml に加え、 2時間加熱還流させる。反応混合物を氷水に加え、有機層を分取する。得られた 有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、 減圧下に溶媒を留去すれば、橙色油状物の1ープロモー2ープロモメチルー5ー 25 ニトロベンセン 4.00g を得る。

NMR(CDCl₃) δ 值:4.65(2H,s),7.0-8.5(3H,m)

参考例 46

1-プロモ-2-プロモメチル-5-ニトロベンゼン 4.00g をトルエン 30ml に溶 解させ、ついでトリフェニルホスフィン 3.30g を添加し、60℃で 2 時間反応させる。 析出した結晶を濾取し、酢酸エチルで洗浄すれば、黄色結晶の2-プロモー4-ニトロベンジルトリフェニルホスホニウムプロミド 2.00g を得る。

IR(KBr)cm⁻¹:1525,1345

参考例 47

5 1ーブロモー2ープロモメチルー5ーニトロベンゼン 6.8g をN,Nージメチルホルムアミド 35ml に溶解させ、ついで無水酢酸カリウム 4.50g を加え、100℃で1時間反応させる。反応混合物を氷水および酢酸エチルの混合物に加え、1 N塩酸でpH5.0 に調整し、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた10 残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液;ヘキサン:酢酸エチル=5:1]で精製すれば、黄色結晶の2ーアセトキシメチルー1ーブロモー5ーニトロベンゼン 3.3g を得る。

IR(KBr)cm⁻¹:1740, 1525, 1345

NMR(CDCl₃) δ 值: 2.18(3H,s), 5.30(2H,s), 7.64(1H,d,J=8.0Hz), 8.20(1H,dd,J=8.0Hz,J=2.0Hz), 8.44(1H,d,J=2.0Hz)

参考例 48

15

1ーブロモー 2ーアセトキシメチルー 5 ーニトロベンゼン 4.50g をエタノール 22.5ml に溶解させる。氷冷下に 1 N水酸化ナトリウム水溶液を 18ml 加え、室温で 30 分間攪拌する。反応混合物を氷水および酢酸エチル中に加え、 1 N塩酸で pH 5 に調整し、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に、溶媒を留去する。得られた 残留物に n-ヘキサンを加え、濾取すれば、無色結晶の 1 ーブロモー 2 ーヒドロキシメチルー 5 ーニトロベンゼン 3.40g を得る。

IR(KBr)cm⁻¹:3260,1530,1345

25 NMR(CDCl₃) δ 値 :2.40(1H,s), 4.84(2H,s), 7.81(1H,d,J=8.0Hz), 8.24(1H,dd,J=8.0Hz,J=2.0Hz), 8.43(1H,d,J=2.0Hz)

参考例 49

1 - プロモー 2 - ヒドロキシメチルー 5 - ニトロベンゼン 3.30g をトルエン 50ml に溶解させる。室温下、電解二酸化マンガン 3.70g を加え、激しく攪拌する。3 時

間後、さらに電解二酸化マンガン 3.70g を追加し、同温度で 3 時間攪拌する。不溶物を濾去し、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物にイソプロピルエーテルを加え、濾取すれば、無色結晶の 1 ープロモー 2 ーホルミルー 5 ーニトロベンゼン 2.80g を得る。

5 IR(KBr)cm⁻¹:1690,1525,1350

NMR(CDCl₃) \hat{o} 值 :8.14(1H,d,J=8.0Hz), 8.38(1H,dd,L=8.0Hz,J=2.0Hz), 8.57(1H,d,J=2.0Hz), 10.48(1H,s)

参考例 50

窒素雰囲気下、60%水素化ナトリウム 0.20g をN,Nージメチルホルムアミド 10ml c加え、室温で2ーブロモー4ーニトロベンジルトリフェニルホスホニウムブロミド 2.90g を含むN,Nージメチルホルムアミド 15ml 溶液を滴下し、同温度で 30分間攪拌する。反応混合物にイソニコチンアルデヒド 0.50g を加え、80℃で 2 時間攪拌する。反応混合物を氷水および酢酸エチルの混合物に加え、1 N塩酸で pH2.0に調整し、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で洗浄後、

15 無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液;トルエン:酢酸エチル=10:1] で精製すれば、黄色結晶の3-ブロモー4-(2-(4-ピリジル) エテニル) ニトロベンゼン 0.15g を得る。

IR(KBr)cm⁻¹:1520,1350

20 NMR(CDCl₃) δ值:6.7-7.3(5H,m),8.0(1H,dd,J=8.0Hz,J=2.0Hz),8.3-8.8(3H,m) 参考例 51

2ーヒドロキシー4ーニトロアニリン 5.00g を濃硫酸 10ml、水 15ml および酢酸 25ml の混合溶媒に加え、0-5 ℃で亜硝酸ナトリウム 2.70g を含む水溶液 10ml を 滴下する。同温度で 1 時間攪拌した後、反応混合物を 0-5 ℃で臭化銅 6.00g、臭化ナトリウム 4.30g、47% 臭化水素酸 25ml および水 50ml の混合物に滴下する。25 ℃で 1 時間攪拌した後、酢酸エチルを加え、有機層を分取する。得られた有機層を 6 N塩酸および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液; ヘキサン:酢酸エチル=10:1] で精製すれば、黄色結晶の 1-70 モー2-1

ドロキシー4-二トロベンゼン 5.70g を得る。

IR(KBr)cm⁻¹:3460,1510,1345

NMR(CDCl₃) δ 值:6.0(1H,s),7.5-8.2(3H,m)

参考例 52

5 1ープロモー2ーヒドロキシー4ーニトロベンゼン 3.30g および3ーベンゾイルオキシシクロヘキサノール 4.00g を無水テトラヒドロフラン 30ml に溶解させる。室温下、トリフェニルホスフィン 4.00g を加え、ついでジエチルアゾジカルボキシレート 4.00g を滴下する。反応混合物を同温度で4時間攪拌した後、氷水および酢酸エチルの混合物に加え、有機層を分取する。得られた有機層を水、飽和炭酸ナトリウム水溶液および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液;ヘキサン:酢酸エチル=10:1] で精製すれば、黄色結晶の1ープロモー2ー(3ーベンゾイルオキシシクロヘキシルオキシ) ー4ーニトロベンゼンを2.00g 得る。

15 IR(KBr)cm⁻¹:1715,1525,1350

NMR(CDCl₃) δ値:1.3-2.8(8H,m),4.2-4.8(1H,m),4.8-5.4(1H,m),7.2-8.5(8H,m) 参考例 53

1ーブロモー2ーヒドロキシー4ーニトロベンゼン 10.0g を塩化メチレン 10ml に溶解させる。反応混合物に氷冷下、トリエチルアミン 5.00g を加え、ついでクロロ メチルメチルエーテル 4.00g を含む塩化メチレン 10ml 溶液を同温度で 20 分間かけて滴下する。室温で 4 時間攪拌した後、 3 時間加熱還流させる。反応混合物を氷水中に加え、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物にイソプロピルエーテルを加え、濾取すれば、黄色結晶の1ーブロモー2ー25 メトキシメチルオキシー4ーニトロベンゼン 9.70g を得る。

IR(KBr)cm⁻¹:1520,1345

参考例 54

1 - 7ロモー 2 - (2.4 - 5)フルオロフェノキシ) -5 - 4トキシベンゼン 15.0g

を塩化メチレン 150ml に加え、氷冷下、三臭化ホウ素 4.95ml を滴下し、30 分間攪拌後、室温で一夜放置する。反応混合物を氷水に加え、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [浴 離液; ヘキサン:酢酸エチル=9:1] で精製すれば無色油状物の3ープロモー4-(2,4-ジフルオロフェノキシ) フェノール 14.3g を得る。

IR(neat)cm⁻¹:3375

NMR(CDCl₃) δ 值:6.47(1H,bs),6.6-7.5(6H,m)

参考例 55

3 ープロモー4 ー (2,4 ージフルオロフェノキシ) フェノール 14.5g およびトリエチルアミン 7.39ml を塩化メチレン 150ml に溶解させ、氷冷下攪拌し、メタンスルホニルクロリド 4.10ml を滴下する。反応混合物を 1 時間攪拌した後、氷水に加え、2 N塩酸で pH1.0 に調整し、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、溶媒を減圧下に留まする。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー [溶離液;ヘキサン:酢酸エチル=3:1] で精製すれば、無色油状物の1ーブロモー2ー(2,4 ージフルオロフェノキシ) -5ーメシルオキシベンゼン 17.7g を得る。

IR(neat)cm⁻¹:1375,1160

NMR(CDCl₃) δ 值:3.16(3H,s),6.4-7.7(6H,m)

20 参考例 56

2ーブロモー5ーメトキシフェノール 8.20g およびトリエチルアミン 6.19ml を塩化メチレン 80ml に溶解させ、氷冷下、メタンスルホニルクロリド 3.44ml を滴下する。反応混合物を室温で一夜放置後、氷水に加え、 2 N塩酸で、pH1.0 に調整し、有機層を分取する。得られた有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物にヘキサンを加え、濾取すれば、無色結晶の1ーブロモー2ーメシルオキシー4ーメトキシベンゼン 10.0g を得る。

IR(KBr)cm⁻¹:1380, 1185

WO 96/26921 134 PCT/JP96/00499

7.02(1H,d,J=2.0Hz), 7.50(1H,d,J=9.0Hz)

産業上の利用可能性

本発明化合物のビフェニル誘導体またはその塩は優れた抗炎症、解熱鎮痛、抗関 節炎作用等を有し、医薬品として有用である。

5

10

請求の範囲

1. 一般式

$$R^{2} \bigcirc R^{3}$$

$$R^{4}$$

$$R^{1} \circ (O)_{n}$$

5 「式中、R 'は、ハロゲン原子で置換されていてもよい低級アルキルまたはアリール基もしくは保護されていてもよいアミノ基を; R ²は、置換されていてもよいアリール基または一般式

 $-Z-R^{5}$

(式中、R⁵は、置換されていてもよいアルキル、アルケニル、アルキルスルホニ ル、シクロアルキル、アリール、アルアルキルまたは複素環式基を;2は、酸素 原子、硫黄原子、置換されていてもよいイミノ基、ヒドロキシル基で置換されて いてもよいメチレン基、カルボニル基またはビニレン基を示す。)で表わされる 基を:R ³およびR ⁺は、同一または異なって、水素原子、ハロゲン原子、シアノ 基、アジド基、ニトロ基、保護されていてもよいアミノ基、保護されていてもよ いカルボキシル基、保護されていてもよいヒドロキシル基、アシル基、アルコキ 15 シカルボニル基または置換されていてもよいアルキル、アルケニル、アルコキシ、 アルキルチオ、アルキルスルフィニル、アルキルスルホニル、アルキルスルホニ ルオキシ、アルキルスルホニルアミノ、アミジノ、グアニジノ、アリールオキシ、 シクロアルキル、カルバモイル、スルファモイル、アルキルアミノ、アシルアミ ノ、オキサロ、アルコキシオキサリル、アルコキシオキサリルアミノ、窒素原子 20 を介して結合する含窒素複素環式カルボニル、アリールもしくは複素環式基を; nは、0、1または2を示す。

」で表わされるビフェニル誘導体またはその塩。

- 2. R 'が、低級アルキルまたはアミノ基である請求の範囲1に記載のビフェニル 25 誘導体またはその塩。
 - 3. R 'が、メチルまたはアミノ基である請求の範囲1に記載のビフェニル誘導体

またはその塩。

4. R²が、一般式

 $-Z - R^{5}$

(式中、R⁵は、ハロゲン原子、ヒドロキシルもしくはオキソ基で置換されていて もよい低級アルキル基または置換されていてもよいシクロアルキル、アリール、アルアルキルもしくは複素環式基を; Z は、酸素原子、硫黄原子、メチレン基、カルボニル基またはビニレン基を示す。)で表わされる基である請求の範囲1、2または3に記載のビフェニル誘導体またはその塩。

- 5. R³およびR⁴が同一または異なって、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、10 ニトロ基、保護されていてもよいアミノ基、保護されていてもよいカルボキシル基、アシル基、アルコキシカルボニル基または置換されていてもよいアルキル、アルコキシ、カルバモイル、アルキルアミノもしくはアシルアミノ基である請求の範囲1~4のいずれかに記載のビフェニル誘導体またはその塩。
 - 6. R²が、一般式
- $-Z-R^{5}$

(式中、R⁵は、ハロゲン原子で置換されていてもよいシクロアルキル、ピリジルまたはフェニル基を; Zは、酸素原子、メチレン基、カルボニル基またはビニレン基を示す。)で表わされる基である請求の範囲1、2、3および5のいずれかに記載のビフェニル誘導体またはその塩。

- 20 7. R³およびR⁴が同一または異なって、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、 ニトロ基、アシル基またはカルボキシル基もしくはハロゲン原子で置換されてい てもよいアルキル基である請求の範囲1~4および6のいずれかに記載のビフェ ニル誘導体またはその塩。
 - 8. R²が、一般式
- $-Z R^{5}$

(式中、R ⁵は、ハロゲン原子で置換されていてもよいピリジルまたはフェニル基を; Z は、酸素原子を示す。)で表わされる基を; R ³および R ⁴が同一または異なって、水素原子、シアノ基、ニトロ基またはカルボキシル基もしくはハロゲン原子で置換されていてもよいアルキル基である請求の範囲 1 、 2 および 3 のいず

れかに記載のビフェニル誘導体またはその塩。

- 9. 5 シアノー 4'ーメチルスルホニルー 2 フェノキシー 1.1'ービフェニル またはその塩。
- 10.4'-アミノスルホニル-5-シアノ-2-フェノキシ-1.1'-ビフェニ 5 ルまたはその塩。
 - 11. 請求の範囲1~10のいずれかに記載のビフェニル誘導体を有効成分として含有する抗炎症剤。
 - 12. 請求の範囲 $1\sim 10$ のいずれかに記載のビフェニル誘導体を有効成分として含有する COX-2 選択的阻害剤。
- 10 13. 請求の範囲1~10のいずれかに記載のビフェニル誘導体またはその塩を有効成分として含有する抗炎症剤としての利用。
 - 14. 請求の範囲1~10のいずれかに記載のビフェニル誘導体またはその塩を 有効成分として含有するCOX-2選択的阻害剤としての利用。
- 15. 請求の範囲1~10のいずれかに記載のビフェニル誘導体またはその塩を 15 有効成分として含有する医薬組成物。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP96/00499

1 A CT	ASSISTED A TION OF SUBJECT A CAMPED TO	016 -05-05			
1 0 - /	ASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IN 7/44, 323/09, 323/18, 323/2	2, 323/31, 323/62, A61	7/22, 317/24, K31/10, 31/11.		
	12, 31/165, 31/235, 31/275 g to International Patent Classification (IPC) or to		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	ELDS SEARCHED	neutral classification and if C			
Minimum	documentation searched (classification system follows	ed by classification symbols) Tn+ C11	6 007000		
1 1	/22, 317/24, 317/44, 323/0 K31/10, 31/11, 31/12, 31/1	9. 3/3/18 373/77 333	/31, 323/62,		
	ation searched other than minimum documentation to t				
		no oxean mar seen documents are included in	the fields searched		
Electronic	data base consulted during the international search (na	me of data base and where practicable search	torned\		
CAS	ONLINE	search	arms used)		
C. DOC	JMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where		Relevant to claim No.		
A	JP, 4-154737, A (Otsuka P	harmaceutical Co.,	1 - 15		
	Ltd.), May 27, 1992 (27. 05. 92)	· ·	_ 13		
	& EP, 382213, A & US, 505	3548, A			
A					
••	JP, 5-501266, A (United K March 11, 1993 (11. 03. 9	3)	1 - 10		
	& EP, 486646, A & US, 5352381, A				
	& US, 5498366, A				
A	JP, 3-503771, A (Merck Pa	tent GmbH.).	1 - 10		
	August 22, 1991 (22. 08.	1 - 10			
	& EP, 429558, A & US, 549	6499, A			
1					
l		1			
	documents are listed in the continuation of Box C	. See patent family annex.			
'A" documen	ategories of cited documents: t defining the general state of the art which is not considere articular relevance	"T" later document published after the intern date and not in conflict with the applica the principle or theory underlying the ir	HOR but cited to underweed		
'E'' earlier do	cument but published on or after the international filing date	e "X" document of particular relevance; the c	laimed invention conserve		
cited to e	which may throw doubts on priority claim(s) or which is stablish the publication date of another citation or othe	t stely when the openinent is raken slone			
O" document	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document				
P" document	document published prior to the international filing date but later than				
the priorit	y date claimed	"&" document member of the same patent fa	mily		
	ate of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report				
may 2	8, 1996 (28. 05. 96)	June 11, 1996 (11.	06. 96)		
lame and mai	ling address of the ISA/	Authorized officer			
Japan	ese Patent Office				
acsimile No.		Telephone No.			

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP96/00499

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. C1° C07C317/44, 317/22, 317/24, 317/44, 323/09, 323/18, 323/22, 323/31, 323/62, A61K31/10, 31/11, 31/12, 31/165, 31/235, 31/275

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(【PC))

Int. C1° C07C317/44, 317/22, 317/24, 317/44, 323/09, 323/18, 323/22, 323/31, 323/62, A61K31/10, 31/11, 31/12, 31/165, 31/235, 31/275

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

CAS ONLINE

引用文献の カテゴリー* 	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Α	JP, 4-154737, A (大塚製薬株式会社) 27. 5月. 1992 (27. 05. 92) & EP, 382213, A&US, 5053548, A	1 — 1 5
Α	JP, 5-501266, A, (イギリス国) 11. 3月. 1993 (11. 03. 93) &EP, 486646, A&US, 5352381, A&US, 5498366, A	1 - 1 0
A	JP, 3-503771, A (メルク パテント ゲゼルシャフト ミツト ベシュレンクテル ハフツング) 22.8月, 1991 (22,08,91) &EP, 429558, A&US, 5496499, A	1 — 1 0

□ C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 28.05.96 国際調査報告の発送日 11.06.96 国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 佐藤 修 印 郵便番号100 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3445